

世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

A1



(51) 国際特許分類6

PCT

C07D 209/08, 209/10, 209/12, 401/06, 401/12, 417/06, A61K 31/40, 31/425. 31/44, 31/475

(11) 国際公開番号

WO98/15530

(43) 国際公開日

1998年4月16日(16.04.98)

(21) 国際出願番号

PCT/JP97/03592

(22) 国際出願日

1997年10月7日(07.10.97)

(30) 優先権データ

特願平8/287676 特願平9/187536

1996年10月8日(08.10.96) 1997年6月27日(27.06.97)

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) 藤沢薬品工業株式会社

(FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.)[JP/JP]

〒541 大阪府大阪市中央区道修町3丁目4番7号 Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ) 山崎則次(YAMASAKI, Noritsugu)[JP/JP]

〒672 兵庫県姫路市飾磨区構1049-32 Hyogo, (JP)

井本隆文(IMOTO, Takafumi)[JP/JP]

〒305 茨城県つくば市千現1-14-14-204 Ibaraki, (JP)

村井良行(MURAI, Yoshiyuki)[JP/JP]

〒305 茨城県つくば市千現1-14-14-302 Ibaraki, (JP)

平邑隆弘(HIRAMURA, Takahiro)[JP/JP]

〒305 茨城県つくば市千現1-14-14-403 Ibaraki, (JP)

尾野村治(ONOMURA, Osamu)[JP/JP]

〒305 茨城県つくば市千現1-14-14-101 Ibaraki, (JP)

西川正浩(NISHIKAWA, Masahiro)[JP/JP]

〒944 新潟県新井市白山町2-5-2-6 Niigata, (JP)

奥 服夫(OKU, Teruo)[JP/JP]

〒305 茨城県つくば市緑が丘8-2 Ibaraki, (JP)

澤田弘造(SAWADA, Kouzou)[JP/JP]

〒305 茨城県つくば市吾妻1-4-3-602-301 Ibaraki, (JP)

茅切 浩(KAYAKIRI, Hiroshi)[JP/JP]

〒305 茨城県つくば市梅園2-31-15 Ibaraki, (JP)

(74) 代理人

弁理士 清水初志, 外(SHIMIZU, Hatsushi et al.)

〒300 茨城県土浦市卸町1-1-1

関鉄つくばビル6階 Ibaraki, (JP)

(81) 指定国 AU, BR, CA, CN, HU, IL, JP, KR, MX, NZ, RU. SG, TR, US, ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE).

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: INDOLE DERIVATIVES

(54)発明の名称 インドール誘導体

(57) Abstract

Novel indole derivatives represented by general formula (V) or pharmaceutically acceptable salts thereof. Because of having hypoglycemic or PDE5-inhibitory activities, these compouds or salts thereof are useful as remedies for impaired glucose tolerance, diabetes, complication of diabetes, insulin resistant syndrome, hyperlipidemia, atherosclerosis, cardiovascular diseases, hyper glycemia, hypertension; diseases characterized by angina pectoris, high blood pressure, pulmonary hypertension, congestive heart failure, glomerular diseases, tubular interstitial diseases, renal insufficiency, atherosclerosis, angiostenosis, peripheral vascular diseases, cerebral stroke, chronic reversible obstructive

$$R_{15}$$
 R_{17}
 R_{13}
 R_{14} (V)

diseases, allergic rhinitis, urticaria, glaucoma or intestinal motility disorders; sexual impotence, complication of diabetes, osteoporosis, nephritis, cancerous cachexia or post-PTCA reconstriction, wherein R₁₃ to R₁₅ represent each: 1) hydrogen, 2) lower alkyl, lower alkylthio or lower alkoxy-substituted lower alkyl, or 3) lower alkyl, hydroxy, hydroxylated lower alkyl, lower alkyloxy, etc. bonded to or substituted by aryl or a heterocycle; provided that R_{13} to R_{15} do not represent hydrogen at the same time; R_{16} represents: 1) hydrogen, or 2) lower alkyl; and R_{17} represents optionally esterified carboxy.



下記一般式(V)で表される

新規なインドール誘導体又は医薬として許容されるその塩が提供された。これらの化合物又はその塩は、血糖降下活性又はPDE5阻害活性を有し、耐糖能降害、糖尿病、糖尿病性合併症、インスリン抵抗性症候群、高脂質血症、アテローム性動脈硬化症、心臓血管疾患、高血糖症、もしくは高血圧症、又は狭心症、高血圧、肺高血圧、うっ血性心不全、糸球体疾患、尿細管間質性疾患、腎不全、アテローム性動脈硬化、血管狭窄、末梢血管疾患、脳卒中、慢性可逆性閉塞性疾患、アレルギー性鼻炎、じんま疹、緑内障、腸運動性障害を特徴とする疾患、インボテンス、糖尿病合併症、骨粗鬆症、腎炎、癌悪液質、もしくはPTCA後の再狭窄等の治療剤として有用である。

[式中、Ris~Risは

- 1)水紧原子、
- 2)低級アルキル基、低級アルキルチオ基もしくは低級アルコキシ低級アルキル基 、又は
- 3) アリール基または複素環基が結合もしくはアリール基または複素環基で置換された 低級アルキル基、オキシ基、オキシ低級アルキル基、低級アルキルオキシ基等、 $R_{12} \sim R_{13}$ は同時に水素原子でなく、 R_{16} は
- 1)水素原子、又は
- 2)低級アルキル基

であり、R」はカルボキシ基又はエステル化されたカルボキシ基である。

PCTに基づいて公開される国際出版のパンフレット第一頁に記載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)



1

明細書

インドール誘導体

技術分野

本発明は、新規なインドール誘導体に関し、さらに詳しくは血糖降下活性又は PDE5阻害作用を有する新規なインドール誘導体又は医薬として許容されるそれらの塩に関する。また本発明は上記インドール誘導体又はそれらの塩を有効成分として含有する医薬に関する。

発明の開示

本発明は、新規なインドール誘導体又はそれらの医薬として許容される塩、並びに上記インドール誘導体又はそれらの医薬として許容される塩を有効成分として含有し、耐糖能障害、糖尿病(II型糖尿病)、糖尿病性合併症(糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症等)、インスリン抵抗性症候群(インスリン受容体異常症、Rabson-Mendenhall症候群、レブリコニズム、Kobberling-Dunnigan症候群、Seip症候群、Lawrence症候群、Cushing症候群、先端巨大症など)、高脂質血症、アテローム性動脈硬化症、心臓血管疾患(狭心症、心不全等)、高血糖症(例えば摂食障害等の異常糖代謝で特徴づけられるもの)、もしくは高血圧症、又は狭心症、高血圧、肺高血圧、うっ血性心不全、糸球体疾患(例えば糖尿病性糸球体硬化症など)、尿細管間質性疾患(例えばFK506、シクロスポリンなどにより誘発された腎臓病)、腎不全、アテローム性動脈硬化、血管狭窄(例えば経皮性動脈形成術後のもの)、末梢血管疾患、脳卒中、慢性可逆性閉塞性疾患(例えば気管支炎、喘息(慢性喘息、アレルギー性喘息))、アレルギー性鼻炎、じんま疹、緑内障、腸運動性障害を特徴とする疾患(例えば過敏症腸症候群)、インポテンス(例えば器質的インポテンス、精神的インポテンスなど)、糖尿



PCT/JP97/03592

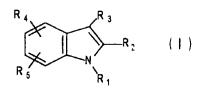
2

WO 98/15530

病合併症(例えば糖尿病性壊そ、糖尿病性関節症、糖尿病性糸球体硬化症、糖尿病性皮膚障害、糖尿病性神経障害、糖尿病性白内障、糖尿病性網膜症など)、骨粗鬆症(特に糖尿病性もしくは前糖尿病症状によるもの)、腎炎、癌悪液質、もしくはPTCA後の再狭窄等の予防・治療剤として用いられる医薬製剤を提供することを課題とする。

本発明者らは、次式(I)で表される新規なインドール誘導体又は医薬として 許容されるその塩を有効成分として含有し、耐糖能障害、糖尿病(II型糖尿病) 、糖尿病性合併症(糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症等)、イ ンスリン抵抗性症候群(インスリン受容体異常症、Rabson-Mendenhall症候群、レ ブリコニズム、Kobberling-Dunnigan症候群、Seip症候群、Lawrence症候群、Cus hing症候群、先端巨大症など)、高脂質血症、アテローム性動脈硬化症、心臓血 管疾患(狭心症、心不全等)、高血糖症(例えば摂食障害等の異常糖代謝で特徴 づけられるもの)、もしくは高血圧症、又は狭心症、高血圧、肺高血圧、うっ血 性心不全、糸球体疾患(例えば糖尿病性糸球体硬化症など)、尿細管間質性疾患 (例えばFK506、シクロスポリンなどにより誘発された腎臓病)、腎不全、アテロ 一ム性動脈硬化、血管狭窄(例えば経皮性動脈形成術後のもの)、末梢血管疾患 、脳卒中、慢性可逆性閉塞性疾患(例えば気管支炎、喘息(慢性喘息、アレルギ ー性喘息))、アレルギー性鼻炎、じんま疹、緑内障、腸運動性障害を特徴とす る疾患(例えば過敏症腸症候群)、インポテンス(例えば器質的インポテンス、 精神的インポテンスなど)、糖尿病合併症(例えば糖尿病性壊そ、糖尿病性関節 症、糖尿病性糸球体硬化症、糖尿病性皮膚障害、糖尿病性神経障害、糖尿病性白 内障、糖尿病性網膜症など)、骨粗鬆症(特に糖尿病性もしくは前糖尿病症状に よるもの)、腎炎、癌悪液質、もしくはPTCA後の再狭窄等の予防・治療剤と して用いられる医薬製剤を提供した。

3



「式中、R₁~R₃は

- 1)水素原子、
- 2)低級アルキル基、低級アルキルチオ基もしくは低級アルコキシ低級アルキル基、又は
- 3)低級アルキル基、オキシ基、オキシ低級アルキル基、低級アルキルオキシ基、カルボニル基、低級アルケニル基、置換されていてもよいイミノ基、窒素原子が置換されていてもよい低級アルキルイミノ基、チオ低級アルキル基又は低級アルキルチオ基であり、それぞれの基はアリール基または複素環基が結合もしくはアリール基または複素環基で置換されており、該アリール基又は複素環基はさらに、ハロゲン原子;ニトロ基;低級アルキルアミノ基;アシルアミノ基;低級アルキル基;低級アルコキシ基;ハロ低級アルキル基;低級シクロアルキル基;それぞれの基がハロゲン原子や低級アルキル基で置換されていてもよい、アリール基、複素環基、アリール低級アルキル基、複素環低級アルキル基、アリール低級アルキルオキシ基、複素環低級アルケニル基または複素環低級アルケニル基または複素環低級アルケニル基;で置換されていてもよく、R1~R3は同時に水素原子でなく、R4は
- 1)水素原子、又は
- 2)低級アルキル基

であり、Rsは

- 1)カルボキシ基、
- 2)エステル化されたカルボキシ基、又は
- 3)アミド化されたカルボキシ基



を意味する。]

また、本発明者らは、次式(III)及び(V)で表される新規なインドール 誘導体又は医薬として許容されるその塩を提供した。

$$\begin{array}{c}
R_{10} \\
R_{11}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_{9} \\
R_{7}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_{9} \\
R_{1}
\end{array}$$

[式中、Rァ~Rsは

- 1)水素原子、
- 2)低級アルキル基、低級アルキルチオ基もしくは低級アルコキシ低級アルキル基、又は
- 3)ハロゲン原子、ニトロ基、アリール基、複素環基、アリール低級アルキル基、 複素環低級アルキル基、アリール低級アルキルオキシ基、複素環低級アルキルオ キシ基、アリール低級アルケニル基及び複素環低級アルケニル基からなる群より 選択される少なくとも1種の基で置換されていてもよい、

アリール基もしくは複素環基が結合もしくは置換した低級アルキル基、オキシ基、オキシ低級アルキル基、低級アルキルオキシ基、カルボニル基、低級アルケニル基、置換されていてもよいイミノ基、窒素原子が置換されていてもよい低級アルキルイミノ基、チオ低級アルキル基又は低級アルキルチオ基であり、 $R_7 \sim R_9$ は同時に水素原子でなく、 R_{10} は

- 1)水素原子、又は
- 2)低級アルキル基

であり、R 11は下記一般式(IV)で表される置換基

$$\begin{array}{c|c} R_{12} & H \\ 0 & S & N \end{array}$$

(式中、R₁₂は少なくとも1種のハロゲン原子、低級アルコキシ基、低級アルキル基、低級アルケニル基、低級シクロアルキル基、ニトロ基、アリール基、複素環基、アリールアゾ基、ハロ低級アルキル基、低級アルキルアリール基又は低級アルコキシアリール基で置換されていてもよい、

- a)アルキル基、
- b)アルケニル基、
- c)アリール基、
- d)複素環基、又は
- e) 低級シクロアルキル基

を意味し、式 (IV) 中のスルホンアミド基の窒素原子は、水素を脱離し R_{12} と 環を形成していてもよい。ただし、 R_{12} がアリール基の場合、 R_{7} は水素原子である。)]

$$R_{16}$$
 R_{17}
 R_{13}
 R_{14} (V)

「式中、R₁₃~R₁₅は

- 1)水素原子、
- 2)低級アルキル基、低級アルキルチオ基もしくは低級アルコキシ低級アルキル基 、又は
- 3)低級アルキル基、オキシ基、オキシ低級アルキル基、低級アルキルオキシ基、カルボニル基、低級アルケニル基、置換されていてもよいイミノ基、窒素原子が置換されていてもよい低級アルキルイミノ基、チオ低級アルキル基又は低級アルキルチオ基であり、それぞれの基はアリール基または複素環基が結合もしくはアリール基または複素環基で置換されており、該アリール基又は複素環基はさらに、ハロゲン原子;ニトロ基;低級アルキルアミノ基;アシルアミノ基;低級アル



キル基;低級アルコキシ基;ハロ低級アルキル基;低級シクロアルキル基;それぞれの基がハロゲン原子や低級アルキル基で置換されていてもよい、アリール基、複素環基、アリール低級アルキル基、複素環低級アルキル基、アリール低級アルキルオキシ基、複素環低級アルキルオキシ基、複素環低級アルキルオキシ基、アリール低級アルケニル基または複素環低級アルケニル基;で置換されていてもよく、 $R_{13} \sim R_{15}$ は同時に水素原子でなく、 R_{16} は

- 1)水素原子、又は
- 2)低級アルキル基

であり、 R_{17} はカルボキシ基又はエステル化されたカルボキシ基である。] 本発明によって提供されるインドール誘導体の製造法を以下に説明する。

反応式(a)において、化合物(1)に水素化ナトリウムあるいはリチウムジイソプロピルアミド等の強塩基を作用させた後、R¹。の塩化物、臭化物、ヨウ化物、トルエンスルホネート、メタンスルホネートを反応させることにより化合物(2)が製造できる。あるいは炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、ビリジン、トリエチルアミンに代表される無機塩基又は有機塩を使用しても化合物(2)を合成することができるが、R¹。が水素の場合、3位への反応も並行して進行する。

$$R^{3a}O_{2}C$$
 $R^{3a}O_{2}C$
 $R^{3a}O_{2}C$

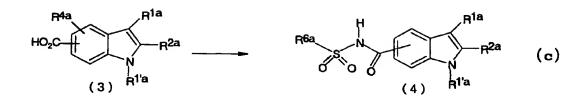
(式中、R¹°、R¹°、R²°はそれぞれ1)水素原子、2)低級アルキル基、低級アルキルチオ基もしくは低級アルコキシ低級アルキル基、又は3)低級アルキル基、オキシ基、オキシ低級アルキル基、低級アルキルオキシ基、カルボニル基、低級アルケニル基、置換されていてもよいイミノ基、窒素原子が置換されていてもよ



い低級アルキルイミノ基、チオ低級アルキル基又は低級アルキルチオ基であり、それぞれの基はアリール基または複素環基が結合もしくはアリール基または複素環基で置換されており、該アリール基又は複素環基はさらに、ハロゲン原子;ニトロ基;低級アルキルアミノ基;アシルアミノ基;低級アルキル基;低級アルコキシ基;ハロ低級アルキル基;低級シクロアルキル基;それぞれの基がハロゲン原子や低級アルキル基で置換されていてもよい、アリール基、複素環基、アリール低級アルキル基、複素環低級アルキル基、アリール低級アルキルオキシ基、複素環低級アルケニル基または複素環低級アルケニル基;で置換されていてもよく、 R^{1a} 、 R^{1a} 、 R^{1a} 、 R^{2a} は同時に水素原子でなく、 R^{3a} はアルキル基であり、 R^{4a} は水素原子又は低級アルキル基である。) 化合物(2)を水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの塩基により加水分解して化合物(3)の化合物が製造できる(反応式(b))。

$$R^{1a}$$
 R^{1a}
 R^{1a}

(式中、R¹a、R¹a、R²a、R³a、R⁴aはそれぞれ前記と同様の意味を表す。) 化合物(3)にカルボニルジイミダゾールあるいは1-(3-(ジメチルアミノ)プロピル-3-エチルカルボジイミドあるいはジシクロヘキシルカルボジイミドなどのカルボキシ基の活性化剤を作用させた後、塩基の存在下でスルホンアミド類を作用させることにより、化合物(4)が製造できる(反応式(c))。なお、スルホンアミド上に反応する置換基がある場合には、この時に環化反応が進行してスルタムとなることもある。



(式中、R¹a、R¹a、R²a、R¹aはそれぞれ前記と同様の意味を表し、R⁵aは少なくとも1種のハロゲン原子、低級アルコキシ基、低級アルキル基、低級アルケニル基、低級シクロアルキル基、ニトロ基、アリール基、複素環基、アリールアゾ基、ハロ低級アルキル基、低級アルキルアリール基又は低級アルコキシアリール基で置換されていてもよい、アルキル基、アルケニル基、低級アルコキシ低級アルキル基、アリール基、複素環基又は低級シクロアルキル基を意味し、式中のスルホンアミド基の窒素原子は、水素を脱離しR⁵aと環を形成していてもよい。)

反応式(a)と同様の方法により、化合物(5)から化合物(6)が製造できる(反応式(d))。

$$R^{3aO_2C}$$
 R^{1b}
 R^{2a}
 R^{3aO_2C}
 R^{3aO_2C}
 R^{3aO_2C}
 R^{1b}
 R^{1b}
 R^{1b}
 R^{1a}
 R^{1a}
 R^{1a}
 R^{1a}
 R^{1a}
 R^{1a}
 R^{1a}
 R^{1a}
 R^{1a}

(式中、R''*、R'*及びR'*はそれぞれ前記と同様の意味を表し、R'*は低級アルカノイル基、又はアリールカルボニル基もしくは複素環カルボニル基であり、該アリールカルボニル基もしくは複素環カルボニル基はさらに、ハロゲン原子;ニトロ基;低級アルキルアミノ基;アシルアミノ基;低級アルキル基;低級アルコキシ基;ハロ低級アルキル基;低級シクロアルキル基;それぞれの基がハロゲン原子や低級アルキル基で置換されていてもよい、アリール基、複素環基、アリ

WO 98/15530

ール低級アルキル基、複素環低級アルキル基、アリール低級アルキルオキシ基、 複素環低級アルキルオキシ基、アリール低級アルケニル基または複素環低級アル ケニル基;で置換されていてもよく、R^{3a}は低級アルキル基である。)

反応式(b)と同様の方法により、化合物(6)から化合物(7)が製造できる(反応式(e))。

$$R^{4a}$$
 R^{1b}
 R^{2a}
 R^{1a}
 R^{1a}

(式中、R^{1.a}、R^{2a}、R^{1b}、R^{4a}はそれぞれ前記と同様の意味を表し、R^{3a}は低級アルキル基である。)

反応式(c)と同様の方法により、化合物(7)から化合物(8)が製造できる(反応式(f))。なお、スルホンアミド上に反応する置換基がある場合には、この時に環化反応が進行してスルタムとなることもある。

(式中、 $R^{1'a}$ 、 R^{2a} 、 R^{1b} 、 R^{4a} 、 R^{6a} はそれぞれ前記と同様の意味を表す。) 反応式 (g) において、化合物 (9) は、酸化銀 (I) の存在下で $R^{1'a}$ の塩化物、臭化物、ヨウ化物を作用させると化合物 (10) に変換できる。さらにヨウ化ナトリウムあるいはヨウ化カリウムを存在させることにより、成績が向上することもある。別法として、化合物 (9) を酒石酸水素カリウムあるいは酒石酸水素ナトリウムの存在下で同様に反応させても化合物 (10) が得られる。さらに

ヨウ化ナトリウムあるいはヨウ化カリウムを存在させることにより、成績が向上することがある。また、塩化物、臭化物、ヨウ化物の代わりに対応するトルエンスルホネートあるいはメタンスルホネートを用いても化合物(10)が得られる

$$R^{4a}$$
 $R^{3a}O_{2}C$
 $R^{3a}O_{2}C$
 R^{1a}
 R^{1a}
 $R^{3a}O_{2}C$
 R^{1a}
 R

(式中、R¹a、R¹a、R²a、R⁴aは前記と同様の意味を表し、R³aはアルキル基である。)

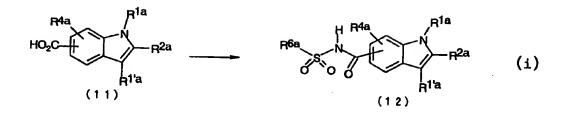
反応式(b)と同様の方法により、化合物(10)から化合物(11)が製造できる(反応式(h))。

$$R^{4a}$$
 R^{1a}
 R^{1a}

(式中、R¹a、R¹a、R²a、R⁴aは前記と同様の意味を表し、R³aはアルキル基である。)

反応式 (c) と同様の方法により、化合物 (11) から化合物 (12) が製造できる (反応式 (i))。なお、スルホンアミド上に反応する置換基がある場合には、この時に環化反応が進行してスルタムとなることもある。

WO 98/15530,



(式中、R'a、R'a、R2a、R4a、R6aは前記と同様の意味を表す。)

反応式(j)において、化合物(9)は塩化アルミニウム、塩化スズ(IV)、塩化スズ(II)、塩化鉄(III)、ボロントリフルオリドあるいは硫酸ジルコニアなどの強ルイス酸の存在下で塩化低級アルカノイルもしくは臭化低級アルカノイル、又はアリールカルボニルクロライドもしくはブロマイド、又は複素環カルボニルクロライドもしくはブロマイドはさらに、ハロゲン原子;ニトロ基;低級アルキルアミノ基;アシルアミノ基;低級アルキル基;低級アルコキシ基;ハロ低級アルキル基;低級シクロアルキル基;それぞれの基がハロゲン原子や低級アルキル基で置換されていてもよい、アリール基、複素環基、アリール低級アルキル基、複素環低級アルキル基、アリール低級アルキルオキシ基、複素環低級アルキルオキシ基、アリール低級アルキルオキシ基、複素環低級アルケニル基または複素環低級アルケニル基または複素環低級アルケニル基;で置換されていてもよい)と反応させることにより、化合物(13)に変換できる。

$$R^{4a}$$
 R^{1a}
 R^{1a}
 R^{3aO_2C}
 R^{3aO_2C}
 R^{1a}
 $R^$

(式中、R¹°、R²°、R¹b及びR⁴はそれぞれ前記と同様の意味を表し、R³aは アルキル基である。) 反応式(k)において、化合物(13)は水素化ホウ素ナトリウムあるいはボランーテトラヒドロフラン錯体に代表される金属ヒドリドにより化合物(14)に変換できる。化合物(14)はトリフルオロ酢酸、トリフルオロメタンスルホン酸あるいは硫酸の存在下で水素化ホウ素ナトリウムを作用させることにより化合物(15)に変換できる。また化合物(14)はトリフルオロ酢酸の存在下でトリエチルシランに代表されるトリアルキルシランを作用させても化合物(15)に変換できる。さらに、トリフルオロ酢酸の存在下でトリエチルシランに代表されるトリアルキルシランを作用させる条件では、化合物(13)から化合物(15)を一段階で得ることも可能である。

$$R^{1a}$$
 R^{1a}
 R

(式中、R'a、R'a、R'a、R'a及びR'aはそれぞれ前記と同様の意味を表し、R'aはアルキル基であり、R'cは低級アルキルヒドロキシメチル基、又はアリールヒドロキシメチル基もしくは複素環ヒドロキシメチル基であり、該アリールヒドロキシメチル基又は複素環ヒドロキシメチル基はさらに、ハロゲン原子;ニトロ基;低級アルキルアミノ基;アシルアミノ基;低級アルキル基;低級アルコキシ基;ハロ低級アルキル基;低級シクロアルキル基;それぞれの基がハロゲン原子や低級アルキル基で置換されていてもよい、アリール基、複素環基、アリール低級ア

WO 98/15530

ルキル基、複素環低級アルキル基、アリール低級アルキルオキシ基、複素環低級 アルキルオキシ基、アリール低級アルケニル基または複素環低級アルケニル基; で置換されていてもよい。)

反応式(k) と同様の方法により、化合物(16)から化合物(17)を経由 して化合物(18)が得られる(反応式(1))。

$$R^{4a}$$
 R^{1a}
 R^{4a}
 R^{1a}
 R^{2a}
 R^{1a}
 R^{1a}

(式中、R'"、R'"、R'"、R'"、R'"、R'"はそれぞれ前記と同様の意味を表す。)

反応式(k)と同様の方法により、化合物(19)から化合物(20)を経由 して化合物(21)が得られる(反応式(m))。 WO 98/15530 PCT/JP97/03592

(式中、R^{1a}、R^{1b}、R^{1c}、R^{2a}、R^{4a}、R^{6a}はそれぞれ前記と同様の意味を表す。)

化合物 (13) はトリフルオロ酢酸及びトリエチルシランに代表されるトリアルキルシランの存在下でアルデヒドと反応させることにより、化合物 (17) を経由して化合物 (18) に変換できる。また、化合物 (13) は、ヒドラジン、及び水酸化ナトリウム、水酸化カリウムに代表されるアルカリを反応させることにより、化合物 (18) に変換できる。

また、化合物(1)は「ジャーナル・オブ・メディシナルケミストリー,1992,35,2419」、「US-5212195」、「US-4894386」、「EP-0242167」に記載の方法により合成できる。すなわち、化合物(22)にN,N-ジメチルホルムアミドジメチルアセタールに代表されるN,N-ジアルキルホルムアミドを反応させ、化合物(23)とする。R^{2a}が1)低級アルキル基、低級アルキルチオ基もしくは低級アルコキシ低級アルキル基、又は2)低級アルキル基、オキシ基、オキシ低級アルキル基、低級アルキルオキシ基、カルボニル基、低級アルケニル基、置換されていてもよいイミノ基、窒素原子が置換されていてもよい低級アルキルイミノ基、チオ低級アルキル基又は低

WO 98/15530

級アルキルチオ基(それぞれの基はアリール基または複素環基が結合もしくはアリール基または複素環基で置換されており、該アリール基又は複素環基はさらに、ハロゲン原子;ニトロ基;低級アルキルアミノ基;アシルアミノ基;低級アルキル基;低級アルコキシ基;ハロ低級アルキル基;低級シクロアルキル基;それぞれの基がハロゲン原子や低級アルキル基で置換されていてもよい、アリール基、複素環基、アリール低級アルキル基、複素環低級アルキル基、アリール低級アルキルオキシ基、複素環低級アルキルオキシ基、アリール低級アルケニル基または複素環低級アルケニル基;で置換されていてもよい)の場合には、化合物(23)と塩化低級アルカノイル又は臭化低級アルカノイルから化合物(24)とし、これを水素雰囲気下でバラジウムー炭素に代表される水素化触媒によりニトロ基を還元して(1)を合成する(反応式(n))。ニトロ基の還元方法としては、このほかに、1)還元鉄、亜鉛による還元、2)ハイドロサルファイトナトリウムによる還元、3)バラジウムー炭素に代表される遷移金属触媒の存在下での、蟻酸あるいは蟻酸アンモニウムによる還元、4)ニッケルによる還元などが挙げられる。

$$R^{4a}$$
 R^{4a}
 R

(式中、R¹a、R⁴aはそれぞれ前記と同様の意味を表し、R²aは1)低級アルキル



基、低級アルキルチオ基もしくは低級アルコキシ低級アルキル基、又は2)低級アルキル基、オキシ基、オキシ低級アルキル基、低級アルキルオキシ基、カルボニル基、低級アルケニル基、置換されていてもよいイミノ基、窒素原子が置換されていてもよい低級アルキルイミノ基、チオ低級アルキル基又は低級アルキルチオ基であり、それぞれの基はアリール基または複素環基が結合もしくはアリール基または複素環基で置換されており、該アリール基又は複素環基はさらに、ハロゲン原子;ニトロ基;低級アルキルアミノ基;アシルアミノ基;低級アルキル基;低級アルコキシ基;ハロ低級アルキル基;低級シクロアルキル基;それぞれの基がハロゲン原子や低級アルキル基で置換されていてもよい、アリール低級アルキルオキシ基、複素環低級アルキル基、複素環低級アルキルオキシ基、複素環低級アルキルオキシ基、複素環低級アルキルオキシ基、複素環低級アルキルオキシ基、アリール低級アルキルオキシ基、で置換されていてもよく、R3aはアルキル基であり、R1は低級アルキル基である。)

また、化合物(1)においてR^{2a}が水素の化合物(25)は、化合物(23)を水素雰囲気下でパラジウムー炭素に代表される水素化触媒によりニトロ基を還元することにより合成できる(反応式(o))。ニトロ基の還元方法としては、このほかに、1)還元鉄、亜鉛による還元、2)ハイドロサルファイトナトリウムによる還元、3)パラジウムー炭素に代表される遷移金属触媒の存在下での、蟻酸あるいは蟻酸アンモニウムによる還元、4)ニッケルによる還元などが挙げられる。

$$R^{1a}$$
 R^{1a}
 R

(式中、R¹a、R⁴a、R'はそれぞれ前記と同様の意味を表し、R³aはアルキル

基である。)

また、化合物(1)においてR¹aが低級アルキル基で、R²aが水素の化合物(26)から反応式(p)の方法により、化合物(1)においてR¹aが低級アルキル基で、R²aが低級アルキル基又はアリール低級アルキル基(該アリール低級アルキル基は、ハロゲン原子;ニトロ基;低級アルキルアミノ基;アシルアミノ基;低級アルキル基;低級アルコキシ基;ハロ低級アルキル基;低級シクロアルキル基;それぞれの基がハロゲン原子や低級アルキル基で置換されていてもよい、アリール基、複素環基、アリール低級アルキル基、複素環低級アルキル基、アリール低級アルキルオキシ基、アリール低級アルキルオキシ基、アリール低級アルケニル基または複素環低級アルケニル基;で置換されていてもよい)である化合物(29)に変換することができる。すなわち、化合物(26)は反応式(j)と同様の方法により化合物(27)に変換できる。化合物(27)は反応式(k)と同様の方法により化合物(28)を経由して、化合物(29)に変換できる。

$$R^{4a}$$
 R^{1a}
 R^{4a}
 R^{1a}
 R^{2b}
 R^{3aO_2C}
 R^{4a}
 R^{1a}
 R^{4a}
 R^{1a}
 R^{4a}
 R^{2b}
 R^{3aO_2C}
 R^{4a}
 $R^$

(式中、R¹*は低級アルキル基であり、R²*は低級アルキル基又はアリール低級アルキル基(該アリール低級アルキル基は、ハロゲン原子;ニトロ基;低級アル

キルアミノ基;アシルアミノ基;低級アルキル基;低級アルコキシ基;ハロ低級アルキル基;低級シクロアルキル基;それぞれの基がハロゲン原子や低級アルキル基で置換されていてもよい、アリール基、複素環基、アリール低級アルキル基、複素環低級アルキル基、アリール低級アルキルオキシ基、複素環低級アルキルオキシ基、アリール低級アルケニル基または複素環低級アルケニル基;で置換されていてもよい)であり、R³aは低級アルキル基であり、R²cは低級アルキル基又はアリール低級アルキル基(該アリール低級アルキル基は、ハロゲン原子;ニトロ基;低級アルキルアミノ基;アシルアミノ基;低級アルキル基;低級アルコキシ基;ハロ低級アルキル基;低級シクロアルキル其;それぞれの基がハロゲン原子や低級アルキル基で置換されていてもよい、アリール基、複素環基、アリール低級アルキル基、複素環低級アルキル基、アリール低級アルキルオキシ基、複素環低級アルキル基、アリール低級アルキルオキシ基、複素環低級アルキル本・複素環低級アルケニル基;で置換されていてもよい)であり、R⁴aは前記と同様の意味を表す。)

上記各反応の中間体はいずれも、必要に応じて通常の合成時に用いられる精製法、即ち再結晶、カラムクロマトグラフィー、薄層クロマトグラフィー、高速液体クロマトグラフィー等の手段により精製して用いることも可能である。反応の最終生成物である本発明の化合物は、必要に応じて通常の有機化合物精製法、即ち再結晶、カラムクロマトグラフィー、薄層クロマトグラフィー、高速液体クロマトグラフィー等の手段により精製できる。また化合物の同定は、NMRスペクトル分析、マススペクトル分析、IRスペクトル分析、元素分析、融点測定等により行われる。

本明細書の上記及び以下の記載において、本発明がその範囲内に包含する種々の定義の好ましい例及び詳細を以下に説明する。

低級とは特に指示がなければ、炭素数8以下を意味するものとする。

アルキル基とは炭素原子数 $1 \sim 20$ のものを意味し、メチル基、エチル基、n ープロビル基、i ープロビル基、s e c ーブチル



19

WO 98/15530

PCT/JP97/03592

基、t-ブチル基、n-ペンチル基、i-ペンチル基、sec-ペンチル基、2 , 2-ジメチルペンチル基、2-メチルブチル基、n-ヘキシル基、1-メチル ペンチル基、2-メチルペンチル基、3-メチルペンチル基、4-メチルペンチ ル基、1-エチルブチル基、2-エチルブチル基、1,1-ジメチルブチル基、 2.2-ジメチルブチル基、3,3-ジメチルブチル基、1-エチル-1-メチ ルプロビル基、 n-ヘプチル基、1-メチルヘキシル基、2-メチルヘキシル基 、3-メチルヘキシル基、4-メチルヘキシル基、5-メチルヘキシル基、1-エチルペンチル基、2-エチルペンチル基、1,1-ジメチルペンチル基、2, 2-ジメチルペンチル基、3,3-ジメチルペンチル基、n-オクチル基、1-メチルヘプチル基、2-メチルヘプチル基、3-メチルヘプチル基、4-メチル ヘプチル基、5-メチルヘプチル基、6-メチルヘプチル基、1-エチルヘキシ ル基、2-エチルヘキシル基、1,1-ジメチルヘキシル基、2,2-ジメチル ヘキシル基、3,3-ジメチルヘキシル基、n-ノニル基、1-メチルオクチル 基、2-メチルオクチル基、3-メチルオクチル基、4-メチルオクチル基、5 ーメチルオクチル基、6-メチルオクチル基、7-メチルオクチル基、1-エチ ルヘプチル基、2-エチルヘプチル基、1,1-ジメチルヘプチル基、2,2-ジメチルヘプチル基、3,3-ジメチルヘプチル基、n-デシル基、1-メチル ノニル基、2-メチルノニル基、3-メチルノニル基、4-メチルノニル基、1 -エチルオクチル基、2-エチルオクチル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル 基、n-トリデシル基、n-テトラデシル基、n-ペンタデシル基、n-ヘキサ デシル基、及びn-オクタデシル基などの直鎖状又は分岐状のアルキル基を挙げ ることができ、好適には炭素数3~8のものが挙げられる。

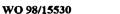
アルケニル基とは、炭素数 $2\sim 2$ 0 のものを意味し、ビニル基、1-プロペニル基、2-プロペニル基、<math>1-プテニル基、2-ブテニル基、3-ブテニル基、1-メチル-1-プロペニル基、2-メチル-1-プロペニル基、1-メチル-2-プロペニル基、1-ペンテニル基、2-ペ

ンテニル基、3-ペンテニル基、4-ペンテニル基、1-メチル-1-プテニル 基、2-メチル-1-プテニル基、3-メチル-1-プテニル基、2-メチルー 2-ブテニル基、3-メチル-2-ブテニル基、2-メチル-3-ブテニル基、 3-メチル-3-ブテニル基、1-ヘキセニル基、2-ヘキセニル基、3-ヘキ セニル基、4-ヘキセニル基、5-ヘキセニル基、2-メチル-1-ペンテニル 基、3-メチル-1-ベンテニル基、4-メチル-1-ベンテニル基、1-ヘブ テニル基、1-オクテニル基、1-ノネニル基、1-デセニル基、1-ウンデセ ニル基、1-ドデセニル基、1-トリデセニル基、1-テトラデセニル基、1-ペンタデセニル基、1-ヘキサデセニル基及び1-オクタデセニル基などの直鎖 状又は分岐状のアルケニル基を挙げることができ、好適には炭素数3~8のもの が挙げられる。

低級アルケニル基の好適なものとしては、ビニル基、1-プロペニル基、2-プロペニル基、1-ブテニル基、2-ブテニル基、3-ブテニル基、1-メチル - 1 - プロベニル基、2 - メチル-1 - プロベニル基、1 - メチル-2 - プロベ ニル基、2-メチル-2-プロペニル基、1-ペンテニル基、2-ペンテニル基 、3-ペンテニル基、4-ペンテニル基、1-メチル-1-ブテニル基、2-メ チルー1-ブテニル基、3-メチルー1-ブテニル基、2-メチルー2-ブテニ ル基、3-メチル-2-ブテニル基、2-メチル-3-ブテニル基、3-メチル - 3 - ブテニル基、1 - ヘキセニル基、2 - ヘキセニル基、3 - ヘキセニル基、 4-ヘキセニル基、5-ヘキセニル基、2-メチル-1-ベンテニル基、3-メ チルー1-ペンテニル基及び4-メチルー1-ペンテニル基などの直鎖状又は分 岐状のアルケニル基を挙げることができ、好適には炭素数2~4のものが挙げら れる。

ハロゲン原子とはフッ素原子、塩素原子、臭素原子、及びヨウ素原子であり、 好適なものとしてはフッ素原子、塩素原子、臭素原子が挙げられる。

ハロ低級アルキル基とはフッ素原子、塩素原子、臭素原子、及びヨウ素原子が



置換した炭素数8までの直鎖状又は分岐状アルキル基であり、好適にはフッ素原 子、塩素原子、及び臭素原子が置換した炭素数8まで、より好適には炭素数1~ 3の直鎖状又は分岐状アルキル基である。例えば、フルオロメチル基、ジフルオ ロメチル基、トリフルオロメチル基、クロロメチル基、ジクロロメチル基、トリ クロロメチル基、ブロモメチル基、ジブロモメチル基、トリブロモメチル基、1 - フルオロエチル基、1-クロロエチル基、1-ブロモエチル基、2-フルオロ エチル基、2-クロロエチル基、2-ブロモエチル基、1,2-ジフルオロエチ ル基、1,2-ジクロロエチル基、1,2-ジブロモエチル基、2,2,2-ト リフルオロエチル基、ヘプタフルオロエチル基、1-フルオロプロピル基、1-クロロプロビル基、1ーブロモプロビル基、2ーフルオロプロビル基、2ークロ ロプロピル基、2-ブロモプロピル基、3-フルオロプロピル基、3-クロロプ ロビル基、3-ブロモプロビル基、1,2-ジフルオロプロビル基、1,2-ジ クロロプロピル基、1,2-ジブロモプロピル基、2,3-ジフルオロプロピル 基、2、3-ジクロロプロピル基、2、3-ジブロモプロピル基、3、3、3-トリフルオロプロビル基、2、2、3、3、3ーペンタフルオロプロビル基、2 ーフルオロブチル基、2ークロロブチル基、2ーブロモブチル基、4ーフルオロ ブチル基、4-クロロブチル基、4-ブロモブチル基、4,4,4-トリフルオ ロブチル基、2,2,3,3,4,4,4ーヘプタフルオロブチル基、パーフル オロブチル基、2-フルオロベンチル基、2-クロロベンチル基、2-ブロモベ ンチル基、5-フルオロペンチル基、5-クロロペンチル基、5-ブロモペンチ ル基、パーフルオロペンチル基、2-フルオロヘキシル基、2-クロロヘキシル 基、2-ブロモヘキシル基、6-フルオロヘキシル基、6-クロロヘキシル基、 6-プロモヘキシル基、バーフルオロヘキシル基、2-フルオロヘプチル基、2 ークロロヘプチル基、2ーブロモヘプチル基、7ーフルオロヘプチル基、7ーク ロロヘプチル基、7-ブロモヘプチル基、及びパーフルオロヘプチル基などが挙 げられる。

低級アルコキシ基とは炭素数6までの直鎖状及び分岐状アルキルオキシ基であ る。例えばメトキシ基、エトキシ基、n-プロビルオキシ基、i-プロピルオキ シ基、n-ブチルオキシ基、i-ブチルオキシ基、sec-ブチルオキシ基、t ーブチルオキシ基、nーペンチルオキシ基、iーペンチルオキシ基、sec-ペ ンチルオキシ基、2、2-ジメチルプロピルオキシ基、2-メチルプトキシ基、 n-ヘキシルオキシ基、i-ヘキシルオキシ基、t-ヘキシルオキシ基、sec ーヘキシルオキシ基、2-メチルベンチルオキシ基、3-メチルベンチルオキシ 基、1-エチルブチルオキシ基、2-エチルブチルオキシ基、1,1-ジメチル ブチルオキシ基、2,2-ジメチルブチルオキシ基、3,3-ジメチルブチルオ キシ基、及び1-エチル-1-メチルプロピルオキシ基などが挙げられる。さら に好適にはメトキシ基、エトキシ基、nープロピルオキシ基、iープロピルオキ シ基、n-ブチルオキシ基、i-ブチルオキシ基、sec-ブチルオキシ基、及 びtーブチルオキシ基などが挙げられ、好適には炭素数1~3のものが挙げられ る。

低級アルキルチオ基とは、低級アルキル基が結合したチオ基を意味する。 低級アルコキシ低級アルキル基とは、低級アルコキシで置換された低級アルキ ル基である。

オキシ低級アルキル基とは、オキシ基で置換された低級アルキル基を意味する

低級アルキルオキシ基とは、低級アルキル基が結合したオキシ基を意味する。 置換されていてもよいイミノ基とは、低級アルキル基等で置換されていてもよ いイミノ基を意味する。

窒素原子が置換されていてもよい低級アルキルイミノ基とは、低級アルキル基 が結合したイミノ基であり、さらに窒素原子が低級アルキル基等で置換されてい てもよいものを意味する。

チオ低級アルキル基とは、チオ基で置換された低級アルキル基を意味する。

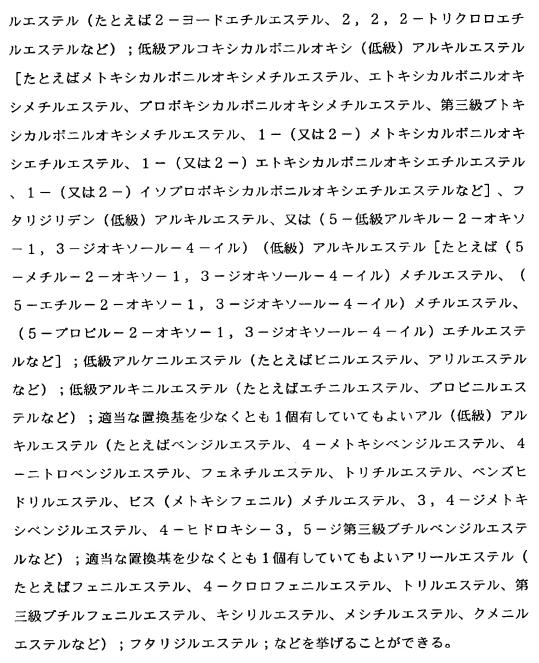
低級アルキルチオ基とは、低級アルキル基が結合したチオ基を意味する。

低級シクロアルキル基とは炭素数3~7のシクロアルキル基であり、好適には シクロプロビル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、及 びシクロヘプチル基などが挙げられ、より好適にはシクロプロピル基、シクロブ チル基、シクロベンチル基及びシクロヘキシル基が挙げられる。

好適な「エステル化されたカルボキシ基」としては、下記に示すものを挙げる ことができる。

エステル化されたカルボキシのエステル部分の好適な例としては、低級アルキ ルエステル(たとえばメチルエステル、エチルエステル、プロピルエステル、イ ソプロピルエステル、ブチルエステル、イソブチルエステル、第三級ブチルエス テル、ペンチルエステル、ヘキシルエステルなど)、この低級アルキルエステル は適当な置換基を少なくとも 1 個有していてもよく、その例としては、たとえば 低級アルカノイルオキシ(低級)アルキルエステル [たとえばアセトキシメチル エステル、プロピオニルオキシメチルエステル、ブチリルオキシメチルエステル 、バレリルオキシメチルエステル、ピバロイルオキシメチルエステル、ヘキサノ イルオキシメチルエステル、1-(又は2-)アセトキシエチルエステル、1-(又は2-、又は3-) アセトキシプロビルエステル、1-(又は2-、又は3-、又は4-) アセトキシブチルエステル、1-(又は2-) プロピオニルオキシ エチルエステル、1-(又は2-、又は3-)プロピオニルオキシプロピルエス テル、1-(又は2-)ブチリルオキシエチルエステル、1-(又は2-)イソ プチリルオキシエチルエステル、1-(又は2-)ピバロイルオキシエチルエス テル、1-(又は2-)ヘキサノイルオキシエチルエステル、イソブチリルオキ シメチルエステル、2-エチルブチリルオキシメチルエステル、3,3-ジメチ ルプチリルオキシメチルエステル、1-(又は2-)ペンタノイルオキシエチル エステルなど]、低級アルカンスルホニル(低級)アルキルエステル(たとえば 2-メシルエチルエステルなど)、モノ(又はジ又はトリ)ハロ(低級)アルキ

WO 98/15530 PCT/JP97/03592



このように定義される保護されたエステル化されたカルボキシの好ましい例と しては、低級アルコキシカルボニル及びフェニル(又はニトロフェニル)(C1 -C4)アルコキシカルボニルを挙げることができ、最も好ましいものとしては







PCT/JP97/03592

、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル及びベンジルオキシカルボニルを挙 げることができる。

25

好適な「アミド化されたカルボキシ基」としては、以下のものを挙げることが できる。

カルバモイル基、

WO 98/15530

モノ又はジ低級アルキルカルバモイル基(低級アルキル基は前記のものを挙げる ことができる) [例えばメチルカルバモイル、ジメチルカルバモイル、イソプロ ビルカルバモイル、n-ブチルカルバモイル、t-ブチルカルバモイル、N-メ チルーN- (ピリジルメチル) カルバモイル等]、

アリール低級アルキルカルバモイル基 (アリール基及び低級アルキル基は前記の ものを挙げることができる) [例えばベンジルカルバモイル、3,4ーメチレン ジオキシベンジルカルバモイル、ジアミノベンジルカルバモイル、フェネチルカ ルバモイル)、

炭素数3~7のシクロ低級アルキルカルバモイル基(シクロ低級アルキル基は前 記のものを挙げることができる)「例えばシクロプロピルカルバモイル、シクロ ブチルカルバモイル、シクロベンチルカルバモイル、シクロヘキシルカルバモイ ル等]、

アリールカルバモイル(アリール基は前記のものを挙げることができる)〔例え ばフェニルカルバモイル、ナフチルカルバモイル等]、

複素環カルバモイル基(複素環は前記のものを挙げることができる) [例えばチ アゾリルカルバモイル、チアジアゾリルカルバモイル、ビリジルカルバモイル、 トリアゾリルカルバモイル、テトラゾリルカルバモイル、N-メチル-N-ピリ ジンカルバモイル、モルホリノカルバモイル等]、

複素環低級アルキルカルバモイル基(複素環低級アルキル基は前記のものを挙げ ることができる) [例えばモルホリノエチルカルバモイル、ピリジルメチルカル バモイル、メチレンジオキシベンジルカルバモイル等〕、



WO 98/15530 PCT/JP97/03592

26

窒素原子が窒素含有複素環の一員となっているN – ジ置換カルバモイル (例えば モルホリノカルボニル、チオモルホリノカルボニル、1 – パーヒドロアゼピニルカルボニル、1, 1 – ジオキソチアゾリジンカルボニル、ビベリジノカルボニル、1 – ピペラジニルカルボニル、4 – (2 – ヒドロキシエチル) – 1 – ピペラジニルカルボニル、4 – メチルー 1 – ピペラジニルカルボニル、カルボキシピロリジノカルボニル等)、

置換スルホニルカルバモイル基など。

また該置換スルホニルカルバモイル基の置換基としては、前記の、炭素数20 までのアルキル基、アルケニル基、ハロ低級アルキル基、アリール低級アルキル 基、ヒドロキシ低級アルキル基、トリ低級アルキルシリル低級アルキル基、低級 アルコキシ低級アルキル基、低級アルキルチオ低級アルキル基、複素環基、又は アリール基等が挙げられ、該アリール基は、前記の、ハロゲン原子、低級アルキ ル基、ハロ低級アルキル基、低級アルコキシ基又はニトロ基等で置換されていて もよい。具体的には、ナフタレンスルホニルカルバモイル、ベンゼンスルホニル カルバモイル、ニトロベンゼンスルホニルカルバモイル、トリハロベンゼンスル ホニルカルバモイル、低級アルコキシベンゼンスルホニルカルバモイル、ハロベ ンゼンスルホニルカルバモイル、モノ又はジ低級アルキルベンゼンスルホニルカ ルバモイル、炭素数1~20のアルカンスルホニルカルバモイル(2,2ージメ チルエタンスルホニルカルバモイル、ブタンスルホニルカルバモイル、プロパン スルホニルカルバモイル、イソプロパンスルホニルカルバモイル、エタンスルホ ニルカルバモイル、メタンスルホニルカルバモイル、オクタンスルホニルカルバ モイル、ペンタンスルホニルカルバモイル、イソペンタンスルホニルカルバモイ ル、ヘキサンスルホニルカルバモイル等)、トリハロ(低級)アルカンスルホニ ルカルバモイル(トリフルオロメタンスルホニルカルバモイル等)、フェニル(低級) アルカンスルホニルカルバモイル、トリ低級アルカンスルホニルカルバモ イル、低級アルキルチオ低級アルカンスルホニルカルバモイル、低級アルコキシ 27

(低級) アルカンスルホニルカルバモイル、キノリンスルホニルカルバモイル、ヒドロキシ低級アルカンスルホニルカルバモイル(2-ヒドロキシブタンスルホニルカルバモイル、3-ヒドロキシブタンスルホニルカルバモイル、2-ヒドロキシベンタンスルホニルカルバモイル)等、アルケンスルホニルカルバモイル(エチレンスルホニルカルバモイル、1-ベンテンスルホニルカルバモイル等)、複素環スルホニルカルバモイル(2-チオフェンスルホニルカルバモイル、8-キノリンスルホニルカルバモイル等)が挙げられる。

低級アルカノイル基とはアルキル部分の炭素数が6までの直鎖状及び分岐状ア ルキルカルボニル基である。例えばメチルカルボニル基、エチルカルボニル基、 n-プロピルカルボニル基、i-プロピルカルボニル基、n-ブチルカルボニル 基、i-ブチルカルボニル基、sec-ブチルカルボニル基、t-ブチルカルボ ニル基、n-ペンチルカルボニル基、i-ペンチルカルボニル基、sec-ペン チルカルボニル基、2,2-ジメチルプロビルカルボニル基、2-メチルブチル カルボニル基、n-ヘキシルカルボニル基、i-ヘキシルカルボニル基、t-ヘ キシルカルボニル基、sec-ヘキシルカルボニル基、2-メチルペンチルカル ボニル基、3-メチルペンチルカルボニル基、1-エチルブチルカルボニル基、 2-エチルブチルカルボニル基、1,1-ジメチルブチルカルボニル基、2,2 ジメチルブチルカルボニル基、3,3-ジメチルブチルカルボニル基、及び1 - エチル-1-メチルプロピルカルボニル基などが挙げられる。さらに好適には メチルカルボニル基、エチルカルボニル基、n-プロピルカルボニル基、i-プ ロピルカルボニル基、nーブチルカルボニル基、i-ブチルカルボニル基、se cーブチルカルボニル基、及びtーブチルカルボニル基など、炭素数1~4のア ルキル基が結合したカルボニル基が挙げられる。

アリール基とは、本明細書全体において炭素数6~10のもの、例えばフェニル基、ナフチル基等を含み、単にナフチル基といった場合は1ーナフチル基、2 -ナフチル基を含む。また、そのベンゼン環上及びナフタレン環上に前記のハロゲ



WO 98/15530

28

ン原子、低級アルキル基、シアノ基、ニトロ基、トリフルオロメチル基などの置 換基を有していてもよい。

アリール低級アルキル基はベンジル基、1-フェニルエチル基、2-フェニル エチル基、フェニルプロビル基、フェニルブチル基、フェニルベンチル基、フェ ニルヘキシル基、ナフチルメチル基、ナフチルエチル基、ナフチルプロビル基、 ナフチルブチル基、ナフチルベンチル基、及びナフチルヘキシル基を含み、前記 のアリール基で前記の低級アルキル基が置換されたものを意味する。

アリール低級アルキルオキシ基は、ベンジルオキシ基、1-フェニルエチルオ キシ基、2-フェニルエチルオキシ基、フェニルプロビルオキシ基、フェニルブ チルオキシ基、フェニルペンチルオキシ基、フェニルヘキシルオキシ基、ナフチ ルメチルオキシ基、ナフチルエチルオキシ基、ナフチルプロビルオキシ基、ナフ チルブチルオキシ基、ナフチルペンチルオキシ基等を含み、またそのベンゼン環 上及びナフタレン環上に置換基を有していてもよい。

アリール低級アルケニル基は、フェニルエテニル基、ナフチルエテニル基など 、前記アリール基が結合した炭素数6以下のアルケニル基等を含む。

複素環基としては後記のものが挙げられ、具体的にはピリジル基、キノリル基 、イソキノリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、ベンゾフラニル基、ジベ ンゾフラニル基、チアナフタレニル基、1H-1,2,3-トリアゾリル基、1 , 2, 4-トリアゾリル基、テトラゾリル基、フリル基、チエニル基、ピロリル 基、イミダゾリル基、ピリミジニル基、インドリル基、ベンズイミダゾリル基等 を含み、これらは、例えばハロイソキノリル基、メチルイソキノリル基のように 前記のハロゲン原子、低級アルキル基などの置換基を有していてもよい。

また、単にビリジル基といった場合は、2-ビリジル基、3-ビリジル基、及 び4ービリジル基を含み、結合位置を規定するものではない。同様に他の複素環 基についても結合位置を規定するものではない。

好適な「複素環基」は、酸素原子、硫黄原子、窒素原子などの少なくとも1個

WO 98/15530

の複素原子を有する飽和又は不飽和の単環又は多環複素環基を意味する。

より好ましい例としては、下記の複素環基、

- 窒素原子1ないし5個を有する7ないし12員、好ましくは9又は10員の不飽和縮合複素環基(好ましくは二環基)、たとえばインドリル、イソインドリル、インドリジニル、ベンズイミダゾリル、キノリル、イソキノリル、インダゾリル、ベンゾトリアゾリル、テトラゾロピリジル、テトラゾロピリダジニル(たとえばテトラゾロ[1,5-b]ピリダジニルなど)、ジヒドロトリアゾロピリダジニルなど;

ー硫黄原子 1 ないし 3 個を有する 7 ないし 1 2 員、好ましくは 9 又は 1 0 員の不飽和縮合複素環基(好ましくは二環基)又はその S , S - 二酸化物、たとえばジチアナフタレニル(たとえば 4 H - 1 , 3 - ジチアナフタレニル、 1 , 4 - ジチアナフタレニルなど)、ベンゾチオフェニル又はその S , S - 二酸化物(たとえばベンゾ [a] チオフェニル又はその S , S - 二酸化物など)など;

- ー窒素原子1ないし4個を有する3ないし8員、好ましくは5又は6員の不飽和複素単環基、たとえばピロリル、ピロリニル、イミダゾリル、ピラゾリル、ピリジル及びそのN-オキサイド、ピリミジル、ピラジニル、ピリダジニル、トリアゾリル(たとえば4H-1,2,4-トリアゾリル、1H-1,2,3-トリアゾリル、2H-1,2,3-トリアゾリルなど)、テトラゾリル(たとえば1H-テトラゾリル、2H-テトラゾリルなど)、ジヒドロトリアジニル(たとえば4,5-ジヒドロ-1,2,4-トリアジニルなど)など;
- 窒素原子1ないし4個を有する3ないし8員、好ましくは5又は6員の飽和複素単環基、たとえばアゼチジニル、ピロリジニル、イミダゾリジニル、ピペリジニル、ピラゾリジニル、ピペラジニルなど:
- -酸素原子1ないし2個及び窒素原子1ないし3個を有する7ないし12員、好

ましくは9又は10員の不飽和縮合複素環基(好ましくは二環基)、たとえばベンゾオキサゾリル、ベンゾオキサジアゾリルなど;

- -酸素原子1ないし2個及び窒素原子1ないし3個を有する3ないし8員、好ましくは5又は6員の不飽和複素単環基、たとえばオキサゾリル、イソオキサゾリル、オキサジアゾリル (たとえば1, 2, 4-オキサジアゾリル、1, 3, 4-オキサジアゾリル、1, 2, 5-オキサジアゾリルなど)など;
- -酸素原子1ないし2個及び窒素原子1ないし3個を有する3ないし8員、好ましくは5又は6員の飽和複素単環基、たとえばモルホリニルなど;
- -硫黄原子1ないし2個及び窒素原子1ないし3個を有する7ないし12員、好ましくは9又は10員の不飽和縮合複素環基(好ましくは二環基)、たとえば、ベンゾチアゾリル、ベンゾチアジアゾリルなど;
- ー硫黄原子1ないし2個及び窒素原子1ないし3個を有する3ないし8員、好ましくは5又は6員の不飽和複素単環基、たとえばチアゾリル、1,2ーチアゾリル、チアゾリル、チアジアゾリル(たとえば1,2,4ーチアジアゾリル、1,3,4ーチアジアゾリル、1,2,3ーチアジアゾリルなど)など;
- -硫黄原子1ないし2個及び窒素原子1ないし3個を有する3ないし8員、好ま しくは5×は6員の飽和複素単環基、たとえばチアゾリジニルなど;
- 硫黄原子1個を有する3ないし8員、好ましくは5又は6員の不飽和複素単環基、たとえばチエニルなど;などを挙げることができる。

複素環低級アルキル基とは、複素環基で置換された低級アルキル基を意味する

複素環低級アルキルオキシ基とは、複素環低級アルキル基が結合したオキシ基 を意味する。

複素環低級アルケニル基とは、複素環基で置換された低級アルケニル基を意味 する。 WO 98/15530

好適な「アシル基」としては、脂肪族アシル、芳香族アシル、複素環アシル、ならびに芳香族基又は複素環基が結合した脂肪族アシルであって、カルボン酸、 炭酸、スルホン酸、カルバミン酸などから誘導されたアシルを挙げることができる。

この脂肪族アシルとしては、飽和乂は不飽和の非環式又は環式のもの、たとえ ば低級アルカノイル(たとえばホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、 イソブチリル、バレリル、イソバレリル、ビバロイル、ヘキサノイルなど) など のアルカノイル、低級アルキルスルホニル(たとえばメシル、エチルスルホニル 、プロピルスルホニル、イソプロピルスルホニル、ブチルスルホニル、イソブチ ルスルホニル、ペンチルスルホニル、ヘキシルスルホニルなど) などのアルキル スルホニル、カルバモイル、Nーアルキルカルバモイル(たとえばメチルカルバ モイル、エチルカルバモイルなど)、低級アルコキシカルボニル(たとえばメト キシカルボニル、エトキシカルボニル、プロボキシカルボニル、ブトキシカルボ ニル、第三級ブトキシカルボニルなど) などのアルコキシカルボニル、低級アル ケニルオキシカルボニル(たとえばビニルオキシカルボニル、アリルオキシカル ボニルなど) などのアルケニルオキシカルボニル、低級アルケノイル (たとえば アクリロイル、メタアクリロイル、クロトノイルなど) などのアルケノイル、シ クロ (低級) アルカンカルボニル (たとえばシクロプロパンカルボニル、シクロ ベンタンカルボニル、シクロヘキサンカルボニルなど) などのシクロアルカンカ ルボニルなどを挙げることができる。

芳香族アシルとしては、C6-C10アロイル(たとえばベンゾイル、トルオイル、キシロイルなど)、N-(C6-C10) アリールカルバモイル(たとえばN-フェニルカルバモイル、N-トリルカルバモイル、N-ナフチルカルバモイルなど)、C6-C10アレーンスルホニル(たとえばベンゼンスルホニル、トシルなど)などを挙げることができる。

複素環アシル、たとえば複素環カルボニル;複素環(低級)アルカノイル(た

とえば複素環アセチル、複素環プロバノイル、複素環ブタノイル、複素環ベンタ ノイル、複素環へキサノイルなど);複素環(低級)アルケノイル(たとえば複 素環プロペノイル、複素環ブテノイル、複素環ベンテノイル、複素環へキセノイ ルなど);複素環グリオキシロイル;複素環スルフィニル;複素環スルホニル; などを挙げることができる。

芳香族基が結合した脂肪族アシルとしては、フェニル(低級)アルコキシカルボニル(たとえばベンジルオキシカルボニル、フェネチルオキシカルボニルなど)などのアラルコキシカルボニルなどを挙げることができる。

これらのアシル基は、1個又はそれ以上の適当な置換基、例えばニトロなどでさらに置換されていてもよく、そのような置換基を有する好ましいアシルとしては、ニトロアラルコキシカルボニル (たとえばニトロベンジルオキシカルボニルなど) などを挙げることができる。

本発明のインドール誘導体の好適な塩は、無毒性で医薬として許容しうる慣用の塩であり、例えばナトリウム、カリウムなどのアルカリ金属塩、カルシウム、マグネシウムなどのアルカリ土類金属塩、アンモニウム塩などの無機塩基との塩、及びトリエチルアミン、ピリジン、ピコリン、エタノールアミン、トリエタノールアミン、ジシクロヘキシルアミン、N,N'-ジベンジルエチレンアミンなどの有機アミン塩、及び塩酸、臭化水素酸、硫酸、リン酸などの無機酸塩、及びギ酸、酢酸、トリフルオロ酢酸、マレイン酸、酒石酸などの有機カルボン酸塩、及びメタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、pートルエンスルホン酸などのスルホン酸付加塩、及びアルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸などの塩基性又は酸性アミノ酸といった塩基との塩又は酸付加塩が挙げられる。

本発明の化合物は1か所以上の不斉中心を有することもあり、それゆえ、それらは鏡像体又はジアステレオマーとして存在しうる。さらに、アルケニル基を含有する式の若干の化合物は、シス又はトランス異性体として存在しうる。いずれの場合にも、本発明はそれらの混合物及び各個の異性体をともに包含するもので

ある。

本発明の化合物は互変異性体の形で存在する場合もあり、本発明はそれらの混 合物及び各個の互変異性体をともに包含するものである。

本発明の化合物及びその塩は、溶媒和物の形をとることもありうるが、これも 本発明の範囲に含まれる。溶媒和物としては、好ましくは、水和物及びエタノー ル和物が挙げられる。

本発明の具体的な化合物としては、式(III)で表されるインドール誘導体 では、6-(ベンゼンスルホニルカルバモイル)-1-(2-クロロベンジル) -2-メチルインドール、1-(ビフェニルー4-イルメチル)-6-(1-ブ タンスルホニルカルバモイル) -2-エチルインドール、6-(1-ブタンスル ホニルカルバモイル) -1-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチルインド $- \mu$ 、1 - (2, 4 - 900ルホニルカルバモイル) インドール、6-(1-ブタンスルホニルカルバモイル) -1-(2,4-ジクロロベンジル)-2-エチルインドール、6-(1-ブ タンスルホニルカルバモイル) - 1 - (2, 4 - ジクロロベンジル) インドール 、5-(1-79)ンスルホニルカルバモイル)-3-(2,4-9)クロロベンジ ル) インドール、5-(1-ブタンスルホニルカルバモイル)-1-(2,4-ジクロロベンジル) インドール、5-(1-ブタンスルホニルカルバモイル)-3-(2、4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール、5ーブタンスルホ ニルカルバモイルー3-(2,4-ジクロロベンジル)-1-メチルインドール $x_1 = x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_5$ ニルカルバモイル) インドール、6-(1-ブタンスルホニルカルバモイル) ー 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール、<math>3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-(1-ベンタンスルホニルカルバモイル)インドール、 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルー5-(1-プロパンスルホニルカルバモイル)インドール、3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチル -5-(1-オクタンスルホニルカルバモイル)インドール、5-(ベンゼンス ルホニルカルバモイル) -3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチルイン ドール、3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-(1-ヘキサンスルホニルカ ルバモイル)-2-メチルインドール、3-(ビフェニルー4-イルメチル)-2-メチル-5-(1-ペンタンスルホニルカルバモイル)インドール、3-(2-クロロベンジル)-2-メチル-5-(1-ペンタンスルホニルカルバモイ ジクロロベンゾイル) -2-メチルインドール、3-(2,4-ジクロロベンジ ンドール、3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-(2-メトキシエタンスル ホニルカルバモイル) -2-メチルインドール、3-(4-ベンジルオキシベン ジル) -2-メチル-5-(1-ペンタンスルホニルカルバモイル) インドール 3 - (2, 4 - i)クロロベンジル1 - 5 - (1 - i) ペンタンスルホニルカルバモ (4, 1) (2, 4) (2, 4) (2, 4) (3) (4)チルー5ー(1ーペンタンスルホニルカルバモイル)インドール、3ー(1ーブ ロモナフタレンー2ーイルメチル)ー2ーメチルー5ー(1ーペンタンスルホニ ルカルバモイル) インドール、3-((3-クロロピリジン-4-イル) メチル) -2-メチル-5-(1-ペンタンスルホニルカルバモイル) インドール、2 -メチルー5-(1-ベンタンスルホニルカルバモイル)-3-(4-(2-フ ェニルエテニル)ベンジル)インドール、3-(2,4-ジクロロベンジル)ー 5-(エタンスルホニルカルバモイル)-2-プロピルインドール、3-(2, 4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-(2-チオフェンスルホニルカルバ モイル) インドール、3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-((4-メトキ シベンゼン)スルホニルカルバモイル)ー2ーメチルインドール、5ー(ベンゼ ンスルホニルカルバモイル) -3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-エチル インドール、3-((4-クロロイソキノリン-3-イル)メチル)-2-メチ



WO 98/15530 PCT/JP97/03592

35

ルー5-(1-ペンタンスルホニルカルバモイル)インドール、3-((4-ブ ロモイソキノリン-3-イル)メチル)-2-メチル-5-(1-ペンタンスル ホニルカルバモイル)インドール、3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メ チルー5-(1-ペンター1-エンスルホニルカルバモイル)インドール、3-(2、4-ジクロロベンジル)ー2ーメチルー5ー(トリフルオロメタンスルホ ニルカルバモイル) インドール、3-(2, 4-ジクロロベンジル) -5-(2, 2 – ジメチルプロパンスルホニルカルバモイル) – 2 – メチルインドール、3 -(2, 4-ジクロロベンジル) - 2-メチル-5-(8-キノリンスルホニルカルバモイル) インドール、3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルー 5-((2-フェニルエタン) スルホニルカルバモイル) インドール、<math>3-(2, 4-ジクロロベンジル) - 2-メチルー $5-(\alpha-$ トルエンスルホニルカルバ モイル) インドール、5ーシクロヘキサンスルホニルカルバモイルー3ー(2, 4 - ジ / 2 - (3 -) - 2 - x / 3 - (3 -) - 2 - x / 3 - (3 -) - 2 - プ Dパンスルホニルカルバモイル) -3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチ ルインドール、3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルー5-(プロバ ンスルタム-1-イルカルボニル)インドール、6-(1-ブタンスルホニルカ μ バモイル) -2-(2,4-ジクロロベンジル) -3-メチルインドール、1- (2,4-ジクロロベンジル)-3-メチルー6-(1-ペンタンスルホニル カルバモイル) インドール、3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルー 5-((4-メチルベンゼン)スルホニルカルバモイル)インドール、3-(2 ニルカルバモイル)インドール、5-((4-クロロベンゼン)スルホニルカル バモイル) - 3 - (2, 4 - ジクロロベンジル) - 2 - メチルインドール、5 -((3-)クロロベンゼン) スルホニルカルバモイル) -3-(2,4-)ジクロロ ベンジル)-2-メチルインドール、5-((2-クロロベンゼン)スルホニル カルバモイル) -3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチルインドール、



WO 98/15530

36

3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-((4-フルオロベンゼン)スルホニルカルバモイル) -2-メチルインドール、3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチル-5-(2-ナフタレン)スルホニルカルバモイル)インドール、 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-(1-ナフタレン)スルホニルカルバモイル) インドール、3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メ チルー5ー((2-メチルベンゼン)スルホニルカルバモイル)インドール、3 (2、4-ジクロロベンジル)-5-(2、6-ジメチルベンゼン)スルホニ ルカルバモイルー2ーメチルインドール、5-(4-ブロモベンゼン)スルホニ ルカルバモイル-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール、 $3-(2, 4-ジクロロベンジル) - 2-メチル-5-((E) - \beta-スチレン$ スルホニルカルバモイル) インドール、3-(2,4-ジクロロベンジル)-2 ーメチルー5-((4-ビニルベンゼン)スルホニルカルバモイル)インドール 、5-((4-フェニルアゾベンゼン) スルホニルカルバモイル) <math>-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール、3-(2,4-ジクロロベン ジル) -2-メチル-5-((4-トリフルオロメチルベンゼン)スルホニルカ ルバモイル) インドール、3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルー5 - ((4-メチル-1-ペンター1-エン)スルホニルカルバモイル)インドー ル、3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-((3,4-ジメトキシベンゼン) スルホニルカルバモイル) -2 - メチルインドール、5 - ((4 - t - \vec{J} \vec{J} ンゼン)スルホニルカルバモイル) -3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチルインドール、3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルー<math>5-((3-メチルベンゼン)スルホニルカルバモイル)インドール、3-(2,4-ジ クロロベンジル) -2-メチル-5-(2-オクタンスルホニルカルバモイル) インドール、3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルー5-((4-フ)ェニルベンゼン) スルホニルカルバモイル) インドール、3-((2-クロロー **4-フェニル)ベンジル)-2-メチル-5-((1-ベンタ-1-エン)スル**

ホニルカルバモイル) インドール、3-(2-クロロ-4-フェニルベンジル) -2-メチルー5-(1-ベンタンスルホニルカルバモイル) インドール、<math>5-**(ベンゼンスルホニルカルバモイル)-3-((2-クロロ-4-フェニル)ベ** ンジル) -2-メチルインドール、3-(2,4-ジクロロベンジル) -5-((4-エチルベンゼン) スルホニルカルバモイル) -2-メチルインドール、5 一((4-n-ブチルベンゼン)スルホニルカルバモイル)-3-(2,4-ジ クロロベンジル) -2-メチルインドール、5-((4-n-ブトキシベンゼン)スルホニルカルバモイル)-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチル インドール、3-(2, 4-ジクロロベンジル)-2-メチルチオー5-(1)ーペンター1-エン) スルホニルカルバモイル) インドール、5-(ベンゼンス ルホニルカルバモイル) -3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチルチオ インドール、3-(2, 4-i)クロロベンジル)-2-iメチルチオー5-(1-i)ペンタンスルホニルカルバモイル) インドール、3-(2,4-ジクロロベンジ イル) インドール、5ー((2ーシクロプロピルエチレン) スルホニルカルバモ $+ 4 - ジクロロベンジル) - 2 - メチル-5 - ((4 - メチル-(E) - \beta - Z)$ チレン)スルホニルカルバモイル)インドール、3-(2,4-ジクロロベンジ ν) $-5-((4-メトキシー(E)-\beta-スチレン) スルホニルカルバモイル$) - 2 -メチルインドール、3 - (2, 4 -ジクロロベンジル) - 2 -メトキシ メチルー5ー(1ーペンタンスルホニルカルバモイル)インドール、3ー((1 ープロモナフタレン-2-イル) メチル) -2-メチル-5-((E) $-\beta$ -ス チレン) スルホニルカルバモイル) インドール、3-((1-ブロモナフタレン -2-イル)メチル)-2-メチル-5-(4-ビニルベンゼン)スルホニルカ ルバモイル)インドール、3ー((1ーブロモナフタレン-2-イル)メチル) -2-メチル-5- (p-トルエンスルホニルカルバモイル) インドール、5 $(ベンゼンスルホニルカルバモイル) - 3 - ((1-プロモナフタレン-2-4 ル)メチル) - 2 - メチルインドール、3 - ((2-クロロ-4-フェニル)ベンジル) - 2 - メチルー5 - ((E) - <math>\beta$ - スチレンスルホニルカルバモイル)インドール、3 - ((2-クロロ-4-フェニル)ベンジル) - 2 - メチルー5 - ((4-ビニルベンゼン)スルホニルカルバモイル)インドール、3 - ((1-ベンター1-エン)スルホニルカルバモイル)インドール、3 - ((1-ベンター1-エン)スルホニルカルバモイル)インドール、3 - ((2-クロロ-4-フェニル)ベンジル) - 2 - メチルー5 - (p-トルエンスルホニルカルバモイル)インドール、3 - (4-ブロモー2-クロロベンジル) - 2 - メチルー5 - (1-ベンタンスルホニルカルバモイル)インドール、3 - (4-ブロモー2-クロロベンジル) - 2 - メチルーカルバモイル)インドール、3 - (2-クロロ-4-ニトロベンジル) - 2 - メチルカルバモイル)インドール、3 - (2-クロロ-4-ニトロベンジル) - 2 - メチルー5 - (1-ベンタンスルホニルカルバモイル)インドール、および3 - (2-クロロ-4 - (2-フェニルエテニル)ベンジル) - 2 - メチルー5 - (1-ベンタンスルホニルカルバモイル)インドールなどが挙げられる。

また、式(V)で表されるインドール誘導体の具体例としては、1-(2-2)ロロベンジル)-6-メトキシカルボニル-2-メチルインドール、6-カルボキシ-1-(2-クロロベンジル)-2-メチルインドール、1-(ピフェニル-4-イルメチル)-2-エチル-6-メトキシカルボニルインドール、1-(ピフェニル-4-イルメチル)-6-カルボキシ-2-エチルインドール、1-(2,4-ジクロロベンジル)-6-メトキシカルボニル-2-メチルインドール、6-カルボキシ-1-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール、1-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール、1-(2,4-ジクロロベンジル)-2-エチルインドール、1-(2,4-ジクロロベンジル)-2-エチルインドール、1-(2,4-ジクロロベンジル)-2-エチルインドール、1-(2,4-ジクロロベンジル)-2-エチルインドール、1-(2,4-ジクロロベンジル)-2-エチルインドール、1-(2,4-ジクロロベンジル)-2-エチルインドール、1-(2,4-ジクロロベンジル)-2-エチルインドール、1-(2,4-ジクロロベンジル)-2-

(2,4-ジクロロベンジル)-5-メトキシカルボニルインドール、5-カル ボキシー3-(2,4-ジクロロベンジル)インドール、1-(2,4-ジクロ ロベンジル) -5-メトキシカルボニルインドール、5-カルボキシ-1-(2 , 4 - ジクロロベンジル) インドール、<math>3 - (2, 4 - ジクロロベンジル) - 5-メトキシカルボニル-2-メチルインドール、5-カルボキシ-3-(2, 4 ージクロロベンジル) -2-メチルインドール、3-(2,4-ジクロロベンジ ル) - 5 - メトキシカルボニル - 1 - メチルインドール、5 - カルボキシ - 3 -(2, 4-ジクロロベンジル) - 1 - メチルインドール、<math>3 - (2, 4-ジクロロベンジル) -6-(メトキシカルボニル) -2-メチルインドール、3-(ビ フェニルー4ーイルメチル) -5- (メトキシカルボニル) -2-メチルインド ール、3-(2-)ロロベンジル)-5-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール、3-(2,4-ジクロロベンゾイル)-5-(メトキシカルボニル) - 2 -メチルインドール、3 - (4 -ベンジルオキシベンジル) - 5 - (メト キシカルボニル) -2-メチルインドール、3-(2,4-ジクロロベンジル) -5-(メトキシカルボニル) -2-プロピルインドール、<math>3-(2, 4-ジク)ロロベンジル) -2-エチル-5-(メトキシカルボニル) インドール、<math>3-(2, 4 - ジクロロベンジル) - 5 - (メトキシカルボニル) インドール、<math>3 - (1 - 7ロモナフタレン - 2 - 7ルメチル) - 5 - (メトキシカルボニル) - 2 - 7メチルインドール、3-((3-2)00円ピリジン-4-41ル)メチル)-5-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール、5-(メトキシカルボニル)-2-メチル-3-(4-(2-フェニルエテニル) ベンジル) インドール、3-((4-クロロイソキノリン-3-イル) メチル) -5- (メトキシカルボニル) - 2 - メチルインドール、3 - ((4 - プロモイソキノリン - 3 - イル) メチ クロロベンゾイル) -6-(メトキシカルボニル) -3-メチルインドール、1 -(2, 4-ジクロロベンジル) - 6 - (メトキシカルボニル) - 3 - メチルイ

ンドール、6-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルイ ンドール、3-(ビフェニル-4-イルメチル)-5-カルボキシー2-メチル インドール、5-カルボキシ-3-(2-クロロベンジル)-2-メチルインド ール、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンゾイル)-2-メチルイン ドール、3-(4-ベンジルオキシベンジル)-5-カルボキシ-2-メチルイ ンドール、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-プロピル インドール、5-カルポキシ-3- (2, 4-ジクロロベンジル) -2-エチル インドール、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)インドール、 3-(1-ブロモナフタレン-2-イルメチル)-5-カルボキシー2-メチル インドール、5-カルボキシー3-((3-クロロピリジン-4-イル)メチル) -2-メチルインドール、5-カルボキシ-2-メチル-3-(4-(2-フ ェニルエテニル) ベンジル) インドール、5-カルボキシ-3-((4-クロロ イソキノリン-3 - イル) メチル) -2 - メチルインドール、3 - ((4 - ブロ モイソキノリン-3-イル)メチル)-5-カルボキシ-2-メチルインドール 、6-カルボキシー2-(2,4-ジクロロベンジル)-3-メチルインドール 、 6 -カルボキシー1 - (2, 4 -ジクロロベンジル) - 3 -メチルインドール 、3-(2-クロロ-4-フェニルベンジル)-5-メトキシカルボニル-2-メチルインドール、5-カルボキシ-3-(2-クロロ-4-フェニルベンジル)-2-メチルインドール、3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-メトキシ カルボニルー2ーメチルチオインドール、5ーカルボキシー3-(2,4-ジク ロロベンジル) -2-メチルチオインドール、3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-メトキシカルボニル-2-(メトキシメチル)インドール及び5-カル ボキシー3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-(メトキシメチル)インドー ルなどが挙げられる。

以上に述べた本発明のインドール誘導体及びその医薬として許容される塩は、 血糖降下活性に基づき、例えば、耐糖能障害、糖尿病(II型糖尿病)、糖尿病性

合併症(糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症等)、インスリン抵 抗性症候群(インスリン受容体異常症、Rabson-Mendenhall症候群、レブリコニズ ム、Kobberling-Dunnigan症候群、Seip症候群、Lawrence症候群、Cushing症候群 、先端巨大症など)、高脂質血症、アテローム性動脈硬化症、心臓血管疾患(狭 心症、心不全等)、及び高血糖症(例えば摂食障害等の異常糖代謝で特徴づけら れるもの)、高血圧症、さらには c GMP-PDE (特にPDE-V) 阻害作用 、平滑筋弛緩作用、気管支拡張作用、血管拡張作用、平滑筋細胞抑制作用、アレ ルギー抑制作用等に基づき、狭心症、高血圧、肺高血圧、うっ血性心不全、糸球 体疾患(例えば糖尿病性糸球体硬化症など)、尿細管間質性疾患(例えばFK506、 シクロスポリンなどにより誘発された腎臓病)、腎不全、アテローム性動脈硬化 、血管狭窄(例えば経皮性動脈形成術後のもの)、末梢血管疾患、脳卒中、慢性 可逆性閉塞性疾患(例えば気管支炎、喘息(慢性喘息、アレルギー性喘息))、 アレルギー性鼻炎、じんま疹、緑内障、腸運動性障害を特徴とする疾患(例えば 過敏症腸症候群)、インポテンス(例えば器質的インポテンス、精神的インポテ ンスなど)、糖尿病合併症(例えば糖尿病性壊そ、糖尿病性関節症、糖尿病性糸 球体硬化症、糖尿病性皮膚障害、糖尿病性神経障害、糖尿病性白内障、糖尿病性 網膜症など)、骨粗鬆症(特に糖尿病性もしくは前糖尿病症状によるもの)、腎 炎、癌悪液質、PTCA後の再狭窄の種々の疾患の治療及び予防にも有用である

この発明のインドール誘導体を治療目的に用いるにあたっては、経口投与、非経口投与及び外用投与に適した有機もしくは無機固体状もしくは液体賦形剤のような、医薬として許容される担体と混合し、前記誘導体を有効成分として含有する常用の医薬製剤の形として使用される。医薬製剤は錠剤、顆粒、粉剤、カプセルのような固体状であってもよく、また溶液、懸濁液、シロップ、エマルジョン、レモネード等のような液状であってもよい。

必要に応じて上記製剤中に助剤、安定剤、湿潤剤及びその他、乳糖、クエン酸

WO 98/15530 PCT/JP97/03592

、酒石酸、ステアリン酸、ステアリン酸マグネシウム、白土、しょ糖、コーンス ターチ、タルク、ゼラチン、寒天、ペクチン、落花生油、オリーブ油、カカオ油 、エチレングリコール等のような通常使用される添加剤が含まれていてもよい。

前記誘導体の使用量は患者の年齢、条件及び疾患の種類や状態、使用する前記 誘導体の種類により変化するが、一般的には経口投与の場合、1~100mg/ kg、筋注や静注の場合0.1~10mg/kgを一日に1~4回投与する。

図面の簡単な説明

図1は、化合物(30)~(34)の化学式を示す図である。

図2は、化合物(35)~(39)の化学式を示す図である。

図3は、化合物(40)~(44)の化学式を示す図である。

図4は、化合物(45)~(49)の化学式を示す図である。

図5は、化合物(50)~(54)の化学式を示す図である。

図6は、化合物(55)~(59)の化学式を示す図である。

図7は、化合物(60)~(64)の化学式を示す図である。

図8は、化合物(65)~(69)の化学式を示す図である。

図9は、化合物(70)~(74)の化学式を示す図である。

図10は、化合物(75)~(79)の化学式を示す図である。

図11は、化合物(80)~(84)の化学式を示す図である。

図12は、化合物(85)~(89)の化学式を示す図である。

図13は、化合物(90)~(94)の化学式を示す図である。

図14は、化合物(95)~(99)の化学式を示す図である。

図15は、化合物(100)~(104)の化学式を示す図である。

図16は、化合物(105)~(109)の化学式を示す図である。

図17は、化合物(110)~(114)の化学式を示す図である。

図18は、化合物(115)~(119)の化学式を示す図である。

WO 98/15530

43

図19は、化合物(120)~(124)の化学式を示す図である。

図20は、化合物(125)~(129)の化学式を示す図である。

図21は、化合物(130)~(134)の化学式を示す図である。

図22は、化合物(135)~(139)の化学式を示す図である。

図23は、化合物(140)~(144)の化学式を示す図である。

図24は、化合物(145)~(149)の化学式を示す図である。

図 2 5 は、化合物 (150) ~ (154) の化学式を示す図である。

図26は、化合物(155)~(159)の化学式を示す図である。

図27は、化合物(160)~(164)の化学式を示す図である。

図28は、化合物(165)~(169)の化学式を示す図である。

図29は、化合物(170)~(173)の化学式を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明は、これらの実施例 に限定されるものではない。

<製造例 1 ; 4 - (2 - オキソプロピル) - 3 - ニトロ安息香酸メチル〉 US - 5212195の方法で合成したE-4-(2-i)メチルアミノビニル) - 3 - ニトロ安息香酸メチル (5.0g) とピリジン (2.6ml) の塩化メチレン (60ml) 溶液に塩化アセチル (2ml) を加え、室温で20時間撹拌した。水を加えて反応を停止し、有機層を濃縮した。残渣に 1 , 4 - ジオキサン (25ml) と水 (13ml) を加えて16時間加熱還流した。減圧下、溶媒を留去した後、酢酸エチルと水を加え抽出した。有機層を飽和食塩水溶液で洗い濃縮後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶離液: ヘキサン/酢酸エチル=2/1) で精製することにより、4 - (2 - オキソプロピル) - 3 - ニトロ安息香酸メチル (4.12g) を得た。

[化合物の物性]

 $^{1}\text{H-NMR}(\text{CDCl}_{3}, \delta): 2.35(3\text{H}, s), 3.97(3\text{H}, s), 4.19(2\text{H}, s), 7.37(1\text{H}, d, J)$



WO 98/15530

44

=7.9Hz), 8.24(1H, d, J=7.9Hz), 8.75(1H, s).

<製造例2; 6-メトキシカルボニル-2-メチルインドール>

4-(2-オキソプロピル)-3-ニトロ安息香酸メチル(3.86g)、還元鉄(9.0g) と酢酸 (40ml) の混合溶液を90℃で24時間撹拌した。固体を濾別し、濾液 を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液: ヘキサン/酢酸エチル=3/1) で精製することにより6-メトキシカルボニルー 2-メチルインドール(0.890g)を得た。

[化合物の物性]

 $^{1}H-NMR(CDC1_{3}, \delta): 2.46(3H, s), 3.90(3H, s), 6.25(1H, s), 7.48(1H, d, J)$ =8.3Hz), 7.72(1H, dd, J=1.4Hz 及び 8.3Hz), 7.97(1H, s), 8.39(1H, brs)。

メチルインドール(30)の合成>

6-メトキシカルボニルー2-メチルインドール(0.89g)、臭化2-クロロベ ンジル (1.45g) 、炭酸カリウム (0.780g) 及びN, N-ジメチルホルムアミド (2 ml) の混合物を80℃で18時間撹拌した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリ カゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液: ヘキサン/クロロホルム = 3/1) で精製することにより、1-(2-クロロベンジル)-6-メトキシカルボニル -2-メチルインドール(30)(0.660g)を得た。

「化合物(30)の物性]

 $^{1}H-NMR(CDCl_{3}, \delta): 2.35(3H, s), 3.88(3H, s), 5.41(2H, s), 6.17(1H, d, J)$ =7.8Hz), 6.42(1H, s), 7.02(1H, t, J=7.6Hz), 7.18(1H, t, J=7.1Hz), 7.42(1H, d, J=8.0Hz), 7.58(1H, d, J=8.3Hz), 7.80(1H, dd, J=1.2 及び 8.3Hz)。

<実施例2; 6-カルボキシー1-(2-クロロベンジル) - 2-メチルイ ンドール (31) の合成>

1 ー (2 ークロロベンジル) ー 6 ーメトキシカルボニルー2 ーメチルインドー ル (0.630g)、10%水酸化ナトリウム水溶液(2.7g)、水(1.8g)、及びエタノ WO 98/15530 PCT/JP97/03592

ール (7.0g) の混合物を2.5時間還流した。冷却後、10%塩酸水でpH4に調整し、析出した結晶を濾別乾燥することにより、6-カルボキシ-1- (2-クロロベンジル) -2-メチルインドール (31) (0.480g)を得た。

[化合物(31)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, δ): 2.35(3H, s), 5.53(2H, s), 6.13(1H, d, J=7.6Hz), 6. 46(1H, s), 7.15(1H, t, J=7.6Hz), 7.28(1H, t, J=7.6Hz), 7.54(2H, t, J=8.3 Hz), 7.62(1H, d, J=8.3Hz), 12.49(1H, brs).

<実施例3; 6-ベンゼンスルホニルカルバモイル-1-(2-クロロベンジル)-2-メチルインドール(32)の合成>

6-カルボキシ-1-(2-クロロベンジル)-2-メチルインドール (0.47 0g) のN, N-ジメチルホルムアミド (10ml) 溶液にN, N'-カルボニルジイミダゾール (0.508g) を加え、室温で1時間撹拌した。続いてベンゼンスルホンアミド (0.493g) とジアザビシクロウンデセン (0.477g) を加え、100°Cで72時間撹拌した。減圧下、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液:クロロホルム)で精製することにより、6-(ベンゼンスルホニルカルバモイル)-1-(2-クロロベンジル)-2-メチルインドールを得た。これを少量の酢酸エチルに溶かし、ヘキサンを加えた。析出した結晶を濾別、乾燥することにより、<math>6-(ベンゼンスルホニルカルバモイル)-1-(2-クロロベンジル)-2-メチルインドール (32) (0.440g) を得た。

「化合物(32)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, δ): 2.30(3H, s), 5.50(2H, s), 6.05(1H, d, J=7.7Hz), 6. 45(1H, s), 7.14(1H, t, J=7.6Hz), 7.29(1H, t, J=7.7Hz), 7.48-7.68(6H, m), 7.89-8.01(3H, m), 12.22(1H, brs)_o

<製造例3; 4-(2-オキソブチル)-3-ニトロ安息香酸メチル> 製造例1の方法に従い、E-4-(2-ジメチルアミノビニル)-3-ニトロ安息香酸メチル (6.30g)、ビリジン (3.2ml)、塩化プロビオニル (3.26g)、及

び塩化メチレン (60ml) の混合液を11時間加熱還流し、続いて1, 4-ジオキサンと水溶液中で16時間加熱還流することにより4-(2-オキソブチル) -3-ニトロ安息香酸メチル (5.63g) を得た。

「化合物の物性]

'H-NMR(CDCl₃, る): 1.12(3H, t, J=7.3Hz), 2.65(2H, q, J=7.3Hz), 3.97(3H, s), 4.18(2H, s), 7.37(1H, d, J=7.9Hz), 8.22(1H, dd, J=1.7 及び 7.9Hz), 8.73(1H, d, J=1.7Hz)。

<製造例4; 2-エチルー6-メトキシカルボニルインドール>

製造例 2の方法に従い、4-(2-オキソブチル)-3-ニトロ安息香酸メチル (5.60g) 及び還元鉄 (13.0g) から、<math>2-エチル-6-メトキシカルボニルインドール (2.55g) を得た。

[化合物の物性]

¹H-NMR(CDCl₃, δ): 1.37(3H, t, J=7.6Hz), 2.83(2H, q, J=7.6Hz), 3.92(3H, s), 6.30(1H, s), 7.53(1H, d, J=8.3Hz), 7.76(1H, d, J=8.3Hz), 8.05(1H, s), 8.20(1H, brs)_o

<実施例4; 1-(ビフェニル-4-イルメチル)-2-エチル-6-メト キシカルボニルインドール (33) の合成>

実施例1の方法に従い、2-xチルー6-xトキシカルボニルインドール(2.55g)、臭化4-ビフェニルメチル(4.00g)及び炭酸カリウム(2.07g)から1-(ビフェニルー4-イルメチル)-2-エチルー6-メトキシカルボニルインドール(3.3)(2.50g)を得た。このものは直ちに次の反応に用いた。

<実施例 5; 1-(ビフェニル-4-イルメチル)-6-カルボキシー2-エチルインドール(34)の合成>

実施例3の方法に従い、1-(ビフェニル-4-イルメチル)-2-エチル-6-メトキシカルボニルインドール(2.50g)から<math>1-(ビフェニル-4-イルメチル)-6-カルボキシ-2-エチルインドール(3.4)(1.29g)を得た。

WO 98/15530 PCT/JP97/03592

[化合物(34)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ) 1.26(3H, t, J=7.5Hz), 2.76(2H, q, J=7.5Hz), 5.30(2H, s), 6.24(1H, S), 7.35-7.74(11H, m), 7.94(1H, s), 12.57(1H, brs).

<実施例 6; 1-(ピフェニル-4-イルメチル)-6-(1-ブタンスルホニルカルバモイル)-2-エチルインドール(35)の合成>

実施例 3 の方法に従い、1-(ビフェニル-4-7ルメチル)-6-カルボキシ-2-エチルインドール(0.400g)、<math>N, N'-カルボニルジイミダゾール(0.365g)、<math>1-ブタンスルホンアミド(0.309g)及びジアザビシクロウンデセン(0.343g)から <math>1-(ビフェニル-4-7ルメチル)-6-(1-ブタンスルホニルカルバモイル)-2-エチルインドール(3.5)(0.360g)を得た。

[化合物(35)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, δ) 0.86(3H, t, J=7.4Hz), 1.23(3H, t, J=7.5Hz), 1.37(2H, m), 1.64(2H, m), 2.70(2H, q, J=7.4Hz), 3.28(2H, m), 5.31(2H, s), 6.17(1 H, s), 7.39(1H, t, J=7.4Hz), 7.43-7.51(3H, m), 7.59(2H, d, J=8.2Hz), 7.66-7.72(3H, m), 7.75(2H, d, J=8.2Hz), 8.11(1H, s), 11.96(1H, brs)。
IR(Nujol): 1650cm⁻¹。

mp : 71−83°C。

実施例 1 の方法に従い、6 ーメトキシカルボニルー 2 ーメチルインドール(1. 59g)、塩化 2 ,4 ージクロロベンジル(2. 14g)、炭酸カリウム(1. 51g)及びヨウ化ナトリウム(1. 26g)から 1 ー(2 ,4 ージクロロベンジル)-6 ーメトキシカルボニルー 2 ーメチルインドール(3 6)(1. 71g)を得た。

[化合物(36)の物性]

'H-NMR(CDCl₃, る): 2.31(3H, s), 3.94(3H, s), 5.29(2H, s), 6.11(1H, s), 7.26(1H, dd, J=2.0 及び 8.2Hz), 7.32(1H, d, J=8.1Hz), 7.48(2H, m), 7.76(

1H, d, J=8.3Hz), 8.02(1H, s)

<実施例8; 6-カルボキシ-1-(2, 4-ジクロロベンジル) -2-メチルインドール(37)の合成>

実施例 2の方法に従い、1-(2,4-ジクロロベンジル)-6-メトキシカルボニル-2-メチルインドール(1.70g)から<math>6-カルボキシ-1-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(37)(1.21g)を得た。

[化合物(37)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ): 2.35(3H, s), 5.35(2H, s), 6.22(1H, s), 7.45-7.50(2 H, m), 7.55-7.61(2H, m), 7.74(1H, d, J=2.1Hz), 7.87(1H, s), 12.57(1H, br s),

実施例3の方法に従い、6-カルボキシ-1-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチルインドール (0.370g) 、N,N'-カルボニルジイミダゾール (0.269g) 、<math>1-プタンスルホンアミド (0.228g) 及びジアザビシクロウンデセン (0.253g) から1-(2,4-ジクロロベンジル)-6-(1-ブタンスルホニルカルバモイル)-2-メチルインドール (38) (0.270g) を得た。

[化合物(38)の物性]

'H-NMR(CDCl₃, δ): 0.90(3H, t), 1.44(2H, m), 1.82(2H, m), 3.10(2H, m), 5.26(2H, s), 6.11(1H, s), 7.20-7.30(2H, m), 7.42-7.49(2H, m), 7.52-7.59(1H, m), 7.97(1H,s).

IR(neat): 1682cm 1.

油状。

<実施例10; 1-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルー<math>6-(1-4)

実施例3の方法に従い、6-カルボキシ-1-(2,4-ジクロロベンジル)

-2-メチルインドール(0.668g)、N, N'-カルボニルジイミダゾール(0.649g)、1-ベンタンスルホンアミド(0.605g)及びジアザビシクロウンデセン(0.609g)から1-(2, 4-ジクロロベンジル)-2-メチル-6-(1-ベンタンスルホニルカルバモイル)インドール(3.9)(0.482g)を得た。

[化合物(39)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, る): 0.85(3H, t, J=7.3Hz), 1.30(2H, m), 1.39(2H, m), 1.72(2H, m), 2.28(3H, s), 3.53(2H, t, J=7.7Hz), 5.43(2H, s), 6.23(1H, s), 7.51(1H, dd, J=2.0 及び 8.2Hz), 7.53(1H, d, J=8.4Hz), 7.59(1H, d, J=8.4Hz), 7.61(1H, dd, J=2.0 及び 8.2Hz), 7.77(1H, d, J=2.0Hz), 8.04(1H, s), 11.94(1H, s)。

IR(neat): 1685cm⁻¹°

油状。

<実施例11; 1-(2,4-ジクロロベンジル)-2-エチルー6-メトキシカルボニルインドール(40)の合成>

[化合物(40)の物性]

¹H-NMR(CDCl₃, る): 1.33(3H, t, J=7.4Hz), 2.64(2H, q, J=7.4Hz), 3.89(3H, s), 5.37(2H, s), 6.08(1H, d, J=8.4Hz), 6.45(1H, s), 6.99(1H, dd, J=2.0 及び 8.4Hz), 7.45(1H, d, J=2.0Hz), 7.61(1H, d, J=8.3Hz), 7.81(1H, d, J=8.3Hz), 7.88(1H, s)。

<実施例12; 6-カルボキシ-1-(2, 4-ジクロロベンジル) -2-エチルインドール(41)の合成>

実施例2の方法に従い、1-(2,4-ジクロロベンジル)-2-エチル-6

-メトキシカルボニルインドール (0.959g) から<math>6-カルボキシ-1-(2, 4)-ジクロロベンジル) - 2 - エチルインドール (41) (0.837g) を得た。[化合物 (41) の物性]

 $^{1}H-NMR(DMSO-d6, \delta): 1.24(3H, t, J=7.4Hz), 2.67(2H, q, J=7.5Hz), 5.53(2)$ H, s), 6.09(1H, d, J=8.4Hz), 6.48(1H, s), 7.26(1H, d, J=8.4Hz), 7.59(1H, d, J=8.4Hz)d, J=8.3Hz), 7.64(1H, d, J=8.3Hz), 7.72(1H, d, J=2.0Hz), 7.88(1H, s).

<実施例13; 6-(1-ブタンスルホニルカルバモイル)-1-(2, 4)ージクロロベンジル) -2-エチルインドール(42)の合成>

実施例3の方法に従い、6-カルボキシー1-(2,4-ジクロロベンジル) -2-エチルインドール (0.801g) 、N, N'ーカルボニルジイミダゾール (0.567g)、1-ブタンスルホンアミド (0.480g) 及びジアザビシクロウンデセン (0.5 33g) $b \in G - (1 - 79)$ $b \in G$ ベンジル) -2 - x

[化合物(42)の物性]

 $^{1}H-NMR(DMSO-d6, \delta): 0.84(3H, t, J=7.3Hz), 1.22(3H, t, J=7.4Hz), 1.38(2)$ H, m), 1.64(2H, m), 2.63(2H, m), 3.48(2H, m), 5.51(2H, s), 6.05(1H, d, J)=8.5Hz), 6.50(1H, s), 7.26(1H, dd, J=1.9 及び 8.4Hz), 7.63(2H, m), 7.72(1H, d, J=2.0Hz), 8.06(1H, s), 11.70(1H, s).

IR(Nujol): 1682cm '.

mp: $162.2-162.7^{\circ}C_{\circ}$

<製造例5; 6-メトキシカルボニルインドール>

テトラヒドロフラン (30ml) 、エタノール (30ml) 及び水 (100ml) の混合溶媒 に、E-4-(2-i)メチルアミノビニル) -3-iトロ安息香酸メチル(10.0g)及びハイドロサルファイトナトリウム (104.5g) を加え、70℃で2時間撹拌した 。室温まで冷却した後、飽和食塩水を加えクロロホルム抽出した。有機層を乾燥 後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(

溶離液 : \land キサン/酢酸エチル=2/1 \backprime 1/1) で精製することにより、6 \backprime 4 トキシカルボニルインドール (2.79g) を得た。

[化合物の物性]

WO 98/15530

'H-NMR(CDCl₃, る): 3.93(3H, s), 6.60(1H, s), 7.37(1H, m), 7.66(1H, d, J=8.3Hz), 7.81(1H, dd, J=1.3 及び 8.3Hz), 8.17(1H, s), 8.52(1H, brs)。

<実施例 14; 1-(2,4-ジクロロベンジル)-6-メトキシカルボニルインドール(43)の合成>

実施例 1 の方法に従い、6 ーメトキシカルボニルインドール(2.79g)、塩化 2 , 4 ージクロロベンジル(4.67g)、炭酸カリウム(3.30g)及びヨウ化カリウム(3.96g)から 1 ー(2 ,4 ージクロロベンジル) -6 ーメトキシカルボニルインドール(43)(1.97g)を得た。

「化合物(43)の物性]

¹H-NMR(CDCl₃, る): 3.91(3H, s), 5.43(2H, s), 6.47(1H, d, J=8.3Hz), 6.63 (1H, d, J=3.2Hz), 7.07(1H, dd, J=1.3 及び 8.4Hz), 7.26(1H, d, J=1.0Hz), 7.45(1H, d, J=1.5Hz), 7.68(1H, d, J=8.3Hz), 7.83(1H, dt, J= 1.0 及び 8.4 Hz), 8.01(1H, s)。

<実施例15; 6-カルボキシ-1-(2,4-ジクロロベンジル)インドール(44)の合成>

実施例 2 の方法に従い、1-(2,4-ジクロロベンジル)-6-メトキシカルボニルインドール (1.67g) から 6-カルボキシー1-(2,4-ジクロロベンジル) インドール (44) (1.55g) を得た。

[化合物(44)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ): 5.59(2H, s), 6.61(2H, m), 7.32(1H, d, J=8.2Hz), 7.65(3H, s), 7.69(1H, s), 8.00(1H, s).

<実施例16; 6-(1-ブタンスルホニルカルバモイル)-1-(2,4-ジクロロベンジル) インドール (45) の合成>

WO 98/15530 PCT/JP97/03592

実施例 3の方法に従い、6 ーカルボキシー1 ー(2 ,4 ージクロロベンジル) インドール(0.800g)、N ,N ーカルボニルジイミダゾール(0.567g)、1 ープタンスルホンアミド(0.480g)及びジアザビシクロウンデセン(0.533g)から 6 ー(1 ープタンスルホニルカルバモイル) -1 ー(2 ,4 ージクロロベンジル)インドール(4 5)(0.307g)を得た。

「化合物(45)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, る): 0.84(3H, m), 1.38(2H, m), 1.65(2H, m), 3.47(2H, m), 5.57(2H, s), 6.53(1H, d, J=8.4Hz), 6.64(1H, d, J=3.0Hz), 7.32(1H, dd, J=2.0 及び 8.4Hz), 7.66(3H, m), 7.71(1H, d, J=2.0Hz), 8.13(1H, s), 11.79(1H, s)。

IR(neat): 1694cm⁻¹.

油状。

<製造例6: ヨウ化2、4-ジクロロベンジル>

塩化 2 、4-ジクロロベンジル(23.45g)、ヨウ化カリウム(47.88g)をアセトン(100ml)中、室温で24時間撹拌した。濃縮後、t-ブチルメチルエーテル(300ml)、水(100ml)を添加し、抽出した。水洗、乾燥後濃縮して、ヨウ化 2 ,4-ジクロロベンジル(34.49g)を得た。

[化合物の物性]

'H-NMR(CDCl₃, る): 4.48(2H, s), 7.19(1H, dd, J=2.2 及び 8.3Hz), 7.34(1 H, d, J=8.3Hz), 7.36(1H, d, J=2.2Hz)。

<実施例17; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-メトキシカルボニ ルインドール(46)>

5-メトキシカルボニルインドール(17.52g)、ヨウ化2 、4-ジクロロベンジル(34.49g)のジオキサン(200m1)溶液に酸化銀(28.09g)を添加し、6.5時間 還流下撹拌した。不溶物を濾過し、滤液を減圧濃縮して得た油状物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液: ヘキサン/酢酸エチル=4/1)で精製し

た。さらにヘキサン/酢酸エチルから再結晶して、3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-メトキシカルボニルインドール(46)(5.49g)を得た。

[化合物(46)の物性]

'H-NMR(CDCl₃, る): 3.92(3H, s), 4.20(2H, s), 6.98(1H, d, J=2.3Hz), 7.09 -7.13(2H, m), 7.38(1H, d, J=9.1Hz), 7.42(1H, d, J=1.9Hz), 7.92(1H, dd, J=1.5 及び 8.5Hz), 8.22(1H, brs), 8.31(1H, d, J=1.2Hz)。

<実施例 18; 5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル) インドール (47) の合成>

実施例2の方法に従い、3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-メトキシカルボニルインドール(5.02g)から<math>5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)インドール(47)(4.64g)を得た。

[化合物(47)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, る): 4.15(2H, s), 7.22-7.24(2H, m), 7.31(1H, dd, J=2.0 及び 8.3Hz), 7.41(1H, d, J=8.7Hz), 7.59(1H, d, J=2.0Hz), 7.71(1H, dd, J=1.4 及び 8.7Hz), 8.12(1H, brs), 11.30(1H, brs), 12.39(1H, brs)。

<実施例19; 5-(1-ブタンスルホニルカルバモイル)-3-(2,4-ジクロロベンジル) インドール (48) の合成>

実施例 3 の方法に従い、5 - カルボキシ - 3 - (2 , 4 - 9 クロロベンジル) インドール (0.96g) 、N , N - カルボニルジイミダゾール (0.73g) 、1 - ブタンスルホンアミド (0.62g) 及びジアザビシクロウンデセン (0.69g) から 5 - (1 - ブタンスルホニルカルバモイル) - 3 - (2 , 4 - 9 クロロベンジル) インドール (48) (0.19g) を得た。

[化合物(48)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ): 0.86(3H, t, J=7.3Hz), 1.40(2H, m), 1.67(2H, m), 3.51(2H, t, J=7.7Hz), 4.16(2H, s), 7.21(1H, d, J=2.2Hz), 7.25(1H, d, J=8.3 Hz), 7.33(1H, dd, J=2.1 及び J=8.3Hz), 7.44(1H, d, J=8.6Hz), 7.60(1H, d,

WO 98/15530 PCT/JP97/03592

J=2.1Hz), 7.71(1H, dd, J=1.7 及び 8.6Hz), 8.28(1H, d, J=1.2Hz), 11.37(1H, brs), 11.77(1H, s)。

 $IR(KBr) : 1662cm^{-1}$

mp : 165.5 - 166.2°C.

Mass(FD) : m/e 438(M).

<実施例20; 1-(2,4-ジクロロベンジル)-5-メトキシカルボニルインドール(49)の合成>

5-メトキシカルボニルインドール(6.49g)、60%水素化ナトリウム(2.24g)、N,N-ジメチルホルムアミドの混合物に氷水浴冷却下、塩化 2 、4-ジクロロベンジル(8.68g)を添加した。室温で20時間撹拌後、水を添加し酢酸エチル抽出した。水洗後有機層を乾燥、濃縮し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液: n 、 n

[化合物(49)の物性]

¹H-NMR(CDCl₃, る): 3.93(3H, s), 5.39(2H, s), 6.49(1H, d, J=8.4Hz), 6.69 (1H, d, J=3.2Hz), 7.08(1H, dd, J=2.0 及び 8.4Hz), 7.17(1H, d, J=3.2Hz), 7.23(1H, d, J=8.6Hz), 7.45(1H, d, J=2.0Hz), 7.89(1H, dd, J=1.4 及び 8.6Hz), 8.43(1H, s)。

<実施例21; 5-カルボキシ-1-(2,4-ジクロロベンジル)インドール(50)の合成>

実施例2の方法に従い、1-(2,4-ジクロロベンジル)-5-メトキシカルボニルインドール(5.02g)から<math>5-カルボキシ-1-(2,4-ジクロロベンジル)インドール(50)(4.52g)を得た。

「化合物(50)の物性]

 $^{\text{t}}\text{H-NMR}(\text{DMSO-d6}, \ \delta)$: 5.53(2H, s), 6.64(1H, d, J=8.4Hz), 6.68(1H, d, J=3)

.1Hz), 7.31(1H, dd, J=2.1 及び 8.4Hz), 7.45(1H, d, J=8.7Hz), 7.53(1H, d, J=3.2Hz), 7.67(1H, d, J=2.1Hz), 7.73(1H, dd, J=1.5 及び 8.7Hz), 8.27(1H, d, J=1.3Hz), 12.48(1H, brs)。

実施例3の方法に従い、5-カルボキシ-1-(2,4-ジクロロベンジル) インドール (0.96g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール <math>(0.73g)、1-ブタンスルホンアミド <math>(0.62g) 及びジアザビシクロウンデセン (0.69g) から5-(1-ブタンスルホニルカルバモイル) <math>-1-(2,4-ジクロロベンジル) インドール (51) (0.44g) を得た。

「化合物(51)の物性]

"H-NMR(DMSO-d6, δ): 0.86(3H, t, J=7.4Hz), 1.40(2H, m), 1.68(2H, m), 3.51(2H, t, J=7.7Hz), 5.55(2H, s), 6.64(1H, d, J=8.4Hz), 6.70(1H, d, J=3.2 Hz), 7.32(1H, dd, J=2.1 及び 8.4Hz), 7.51(1H, d, J=8.7Hz), 7.56(1H, d, J=3.2Hz), 7.68(1H, d, J=2.1Hz), 7.72(1H, dd, J=1.6 及び 8.7Hz), 8.31(1H, d, J=1.5Hz), 11.83(1H, s)。

 $IR(KBr): 1646cm^{-1}$

mp: 143.8-144.8°C.

[化合物の物性]

 $^{1}H-NMR(CDCl_{3}, \delta): 2.34(3H, s), 3.96(3H, s), 4.18(2H, s), 7.95(1H, d, J)$

=1.8Hz), 8.10(1H, dd, J=1.8 及び 8.5Hz), 8.15(1H, d, J=8.5Hz)。

<製造例8; 5-メトキシカルボニル-2-メチルインドール>

製造例 5 の方法に従い、3-(2-オキソプロビル)-4-ニトロ安息香酸メチル (18.98g) とハイドロサルファイトナトリウム (208.92g) から <math>5-メトキシカルボニル-2-メチルインドール (8.25g) を得た。

[化合物の物性]

'H-NMR(CDCl₃, る): 2.46(3H, s), 3.92(3H, s), 6.31(1H, s), 7.28(1H, d, J=8.5Hz), 7.83(1H, dd, J=1.5 及び 8.5Hz), 8.08(1H, brs), 8.27(1H, s)。

<実施例23; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-メトキシカルボニル-2-メチルインドール(52)の合成>

実施例 170方法に従い、5-メトキシカルボニルー2-メチルインドール(7.57g)、ヨウ化 2 , 4-ジクロロベンジル(13.77g)及び酸化銀(11.33g)から 3-(2 , 4-ジクロロベンジル)-5-メトキシカルボニルー2-メチルインドール(52)(6.97g)を得た。

[化合物(52)の物性]

'H-NMR(CDCl₃, る): 2.36(3H, s), 3.89(3H, s), 4.11(2H, s), 6.83(1H, d, J=8.3Hz), 7.03(1H, dd, J=2.1 及び 8.3Hz), 7.31(1H, d, J=8.6Hz), 7.41(1H, d, J=2.1Hz), 7.85(1H, dd, J=1.5 及び 8.6Hz), 8.09(1H, s), 8.11(1H, brs)

<実施例24; 5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(53)の合成>

実施例3の方法に従い、3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-メトキシカルボニルー2-メチルインドール (1.74g) から5-カルボキシー3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール (53) (0.77g) を得た。

[化合物(53)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ): 2.34(3H, s), 4.08(2H, s), 6.98(1H, d, J=8.4Hz), 7

.26(1H, dd, J=2.1 及び 8.4Hz), 7.31(1H, d, J=8.5Hz), 7.59(1H, d, J=2.1Hz), 7.62(1H, dd, J=1.5 及び 8.5Hz), 7.87(1H, s), 11.29(1H, s), 12.32(1H, s)。

<実施例25; 5-(1-プタンスルホニルカルバモイル)-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(54)の合成>

実施例3の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチルインドール (0.77g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール (0.57g)、<math>1-ブタンスルホンアミド (0.48g)及びジアザビシクロウンデセン (0.53g) から5-(1-ブタンスルホニルカルバモイル)-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール (54) (0.49g) を得た。

[化合物(54)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, る): 0.84(3H, t, J=7.4Hz), 1.38(2H, m), 1.65(2H, m), 2.30(3H, s), 3.48(2H, t, J=7.7Hz), 4.08(2H, s), 6.93(1H, d, J=8.4Hz), 7.26(1H, dd, J=2.2 及び 8.4Hz), 7.35(1H, d, J=8.5Hz), 7.60(1H, d, J=2.2Hz), 7.63(1H, dd, J=1.7 及び 8.5Hz), 8.04(1H, s), 11.39(1H, s), 11.68(1H, s)

IR(Nujol): 1673cm⁻¹。

mp : 174.9 - 175.4°C.

<実施例 26; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-メトキシカルボニル-1-メチルインドール(55)の合成>

3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-メトキシカルボニルインドール(0.34g)のN,N-ジメチルホルムアミド溶液に、<math>60%水素化ナトリウム(0.07g)続いてヨウ化メチル(0.18g)を添加し、室温で19時間撹拌した。減圧濃縮後、水と酢酸エチルを添加し抽出した。水洗、乾燥後濃縮し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液: (2,4-1)で精製し、(3-1)で精製し、(3-1)0のロベンジル)(3-1)0のロベンジル)(3-1)1のです。

(0.30g) を得た。

[化合物(55)の物性]

¹H-NMR(CDCl₃, る): 3.76(3H, s), 3.92(3H, s), 4.17(2H, s), 6.80(1H, s), 7.09-7.13(2H, m), 7.30(1H, d, J=8.4Hz), 7.41(1H, d, J=1.8Hz), 7.93(1H, d d, J=1.6 及び 8.7Hz), 8.30(1H, d, J=1.2Hz)。

<実施例27; 5-カルボキシ-3-(2, 4-ジクロロベンジル)-1-メチルインドール(56)の合成>

実施例3の方法に従い、3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-メトキシカルボニル-1-メチルインドール(0.89g)から5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)-1-メチルインドール(56)(0.83g)を得た。

[化合物(56)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, る): 3.76(3H, s), 4.14(2H, s), 7.17(1H, s), 7.26(1H, d, J=8.3Hz), 7.33(1H, dd, J=2.1 及び 8.3Hz), 7.46(1H, d, J=8.7Hz), 7.60(1H, d, J=2.1Hz), 7.75(1H, dd, J=1.5 及び 8.7Hz), 8.13(1H, d, J=1.1Hz), 12.45(1H, brs)。

実施例3の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル) -1-メチルインドール (0.80g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール (0.58g) 、<math>1-ブタンスルホンアミド (0.49g) 及びジアザビシクロウンデセン (0.56g) から5-(1-ブタンスルホニルカルバモイル)-3-(2,4-ジクロロベンジル)-1-メチルインドール (57) (0.80g) を得た。

[化合物(57)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, る): 0.86(3H, t, J=7.4Hz), 1.40(2H, m), 1.68(2H, m), 3.52(2H, t, J=7.7Hz), 3.76(3H, s), 4.15(2H, s), 7.16(1H, s), 7.28(1H, d, J=8.3Hz), 7.34(1H, dd, J=2.0 及び 8.3Hz), 7.51(1H, d, J=8.8Hz), 7.60(1H,

d, J=2.0Hz), 7.77(1H, dd, J=1.4 及び 8.8Hz), 8.30(1H, d, J=1.1Hz), 11.80 (1H, s)。

IR(Nujol) : 1680cm⁻¹.

泡状物。

WO 98/15530

<製造例9; 6-メトキシカルボニル-2-メチルインドール>

4-(2-3+1)プロビル)-3-ニトロ安息香酸メチル(3.86g)、還元鉄(9.0g)と酢酸(40m1)の混合溶液を9.0℃で2.4時間撹拌した。固体を濾別し、濾液を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液: 0.4 に 0.890g)を得た。

[化合物の物性]

'H-NMR(CDCl₃, る ppm): 2.46(3H, s), 3.90(3H, s), 6.25(1H, s), 7.48(1H, d, J=8.3Hz), 7.72(1H, dd, J=1.4Hz 及び 8.3Hz), 7.97(1H, s), 8.39(1H, brs)。

<製造例10; 5-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール> 4-ニトロ-3-(オキソプロビル) 安息香酸メチル (13.0g) のエタノール (10ml) 溶液に、窒素雰囲気下で、パラジウムー炭素 (5%, 2.6g) を加えた。 水素置換した後、室温で3時間、<math>60℃で19時間撹袢した。 固体を濾別した後、滤液を濃縮して得られた油状物に、トルエンを加えて結晶化させた。 結晶を集め、乾燥することにより5-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール(8.42g) を得た。

[化合物の物性]

'H-NMR(CDC1₃, る ppm): 2.45(3H, s), 3.92(3H, s), 6.30(1H, d, J=0.7Hz), 7.27(1H, d, J=8.3Hz), 7.83(1H, dd, J=8.5 及び 1.6Hz), 8.14(1H, brs), 8.27(1H, s)。

<製造例11; 5-(メトキシカルボニル)-2-プロピルインドール>

WO 98/15530 PCT/JP97/03592

4-ニトロ-3-(2-オキソベンチル)安息香酸メチル(5.42g)をテトラヒドロフラン(20m1)とエタノール(20m1)の混合溶媒に溶かし、ハイドロサルファイトナトリウム(52.2g)と水(60m1)の懸濁液を加えた。 2時間還流させた後、酢酸エチル(300m1)と水(200m1)を加えて、分液した。有機層を食塩水で洗浄後、乾燥、濃縮して得られた残さをシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製することにより、5-(メトキシカルボニル)-2-プロビルインドール(3.16g)を得た。

[化合物の物性]

'H-NMR(CDCl₃, るppm): 1.02(3H, t, J=7.5Hz), 1.77(2H, m), 2.75(2H, t, J=7.6Hz), 3.92(3H, s), 6.33(1H, dd, J=0.8 及び 1.7Hz), 7.29(1H, d, J=8.5Hz), 7.83(1H, dd, J=1.6 及び 8.5Hz), 8.07(1H, brs), 8.28(1H, d, J=1.2Hz)。

[化合物の物性]

'H-NMR(CDCl₃, るppm): 1.36(3H, t, J=7.6Hz), 2.81(2H, q, J=7.6Hz), 3.92(3 H, s), 6.33(1H, d, J=0.8Hz), 7.29(1H, d, J=8.5Hz), 7.83(1H, dd, J=1.6 及び 8.5Hz), 8.08(1H, brs), 8.29(1H, s)。

<製造例13; 5-(メトキシカルボニル)インドール>

5-カルボキシインドール (16.0g)、炭酸水素ナトリウム (26.68g)、ヨウ化メチル (61.11g)及びN,Nージメチルホルムアミド (30ml)の混合物を室温で4日、撹袢した。水と酢酸エチルを加えて分液した。有機層を炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄し、乾燥、濃縮して5-(メトキシカルボニル)インドール (13.74g)を得た。

[化合物の物性]

'H-NMR(CDCl₃, δ ppm): 3.93(3H, s), 6.65(1H, s), 7.27(1H, m), 7.40(1H, d, J=8.6Hz), 7.91(1H, dd, J=8.6 及び 1.6Hz), 8.42(1H, s), 8.46(1H, brs)。 <製造例14; 6-(メトキシカルボニル)-3-メチルインドール> 4-エチル安息香酸をニトロ化つづいてメチルエステル化して得られた4-エチルー3-ニトロ安息香酸メチル (5.0g)をN, N-ジメチルホルムアミド (50ml)に溶かし、N, N-ジメチルホルムアミドジメチルアセタール(8.54g)を加え、130℃で3時間加熱攪拌した。反応液を減圧濃縮して得られた赤色の油状物をメタノール (50m)に溶かし、パラジウムー炭素 (5%, 0.400g)を加え、水素雰囲気下、室温で2.5時間攪拌した。50℃で2時間ついで室温で3日間攪拌した。触媒を濾別し、滤液を減圧濃縮して得られた残渣をt-ブチルメチルエーテルか

[化合物の物性]

'H-NMR(CDCl₃, るppm): 8.17(1H, bs), 8.10(1H, d, J=1.3Hz), 7.81(1H, dd, J=1.3 及び 8.3Hz), 7.59(1H, d, J=8.3Hz), 7.13(1H, q, J=0.9Hz), 3.93(3H, s), 2.34(3H, d, J=0.9Hz)。

ら再結晶することにより、目的物 (2.4g) を淡黄色結晶として得た。

<実施例 29; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-6-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール (58)の合成>

6-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール(3.03g)、塩化2,4-ジクロロベンジル(4.69g)、及び酸化銀(I)(5.56g)を1,4-ジオキサン(5.0mI)に懸濁し、9.0 ${\mathbb C}$ で 1.9.5時間、加熱攪拌した。固体を濾別し、滤液を濃縮して得られた残さをシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製することにより、3-(2,4-ジクロロベンジル)-6-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール(5.8)(1.15g)を得た。

[化合物(58)の物性]

'H-NMR(CDC1₃, るppm): 2.40(3H, s), 3.92(3H, s), 4.10(2H, s), 6.84(1H, d, J=8.3Hz), 7.04(1H, dd, J=2.1 及び 8.4Hz), 7.31(1H, d, J=8.3Hz), 7.40(1H

, d, J=2.1Hz), 7.73(1H, dd, J=1.4 及び 8.3Hz), 8.06(1H, d, J=1.1Hz), 8.14(1H, brs)。

実施例 29の方法に従い、5-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール <math>(0.946g)、4-(プロモメチル) ビフェニル (1.73g)、及び酸化銀(I) (1.62g) から 3-(ビフェニル-4-イルメチル)-5-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール <math>(59) (0.386g) を得た。

[化合物(59)の物性]

'H-NMR(CDCl₃ るppm): 2.42(3H, s), 3.89(3H, s), 4.14(2H, s), 7.26-7.32(4H, m), 7.40(2H, t, J=7.5Hz), 7.47(2H, d, J=8.2Hz), 7.54(2H, m), 7.84(1H, dd, J=1.4 及び 8.6Hz), 8.01(1H, brs), 8.23(1H, s)。

<実施例31; 3-(2-クロロベンジル)-5-(メトキシカルボニル) -2-メチルインドール(60)の合成>

実施例 29 の方法に従い、5-(メトキシカルボニル) - <math>2-メチルインドール (0.946g)、臭化 2-クロロベンジル (1.43g)、及び酸化銀(I) (1.62g) から 3-(2-クロロベンジル)-5-(メトキシカルボニル<math>)-2-メチルインドール (60) (0.18g) を得た。

[化合物(60)の物性]

¹H-NMR(CDCl₃, るppm): 2.36(3H, s), 3.88(3H, s), 4.17(2H, s), 6.93(1H, d, J=7.8Hz), 7.06(1H, dt, J=1.3 及び 7.5Hz), 7.12(1H, dt, J=1.5 及び 7.6Hz), 7.30(1H, d, J=8.4Hz), 7.39(1H, dd, J=1.3 及び 7.9Hz), 7.84(1H, dd, J=1.5 及び 8.4Hz), 8.06(1H, brs), 8.13(1H, s)。

<実施例32; 3-(2,4-ジクロロベンゾイル)-5-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール(61)の合成>

塩化アルミニウム(0.86 g) を塩化メチレン(30ml)に懸濁し、ここに塩化2

, 4 ージクロロベンゾイル (0.67 g) を加え、ついで5 ー (メトキシカルボニル) - 2 - メチルインドール (0.50 g) を加え、50℃で3時間、更に室温で41 時間攪拌した。反応液を氷水に注ぎ、酢酸エチルで2回抽出した。有機層を飽和 炭酸水素ナトリウム水溶液で2回洗浄し、ついで飽和食塩水で洗浄して無水硫酸 ナトリウムで乾燥した。乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮して得られた結晶をtー ブチルメチルエーテルで洗浄、乾燥することにより、3-(2,4-ジクロロベ ンゾィル) - 5 - (メトキシカルボニル) - 2 - メチルインドール(6 1)(0.60g) を結晶として得た。

[化合物 (61) の物性]

 $^{1}H-NMR(DMSO-d6, \delta ppm)$: 12.45(1H, bs), 8.20(1H, s), 7.81(1H, d, J=1.9Hz), 7.79(1H, dd, J=1.7 及び 8.4Hz), 7.60(1H, dd, J=1.9 及び 8.3Hz), 7.48(1H, d, J=8.1Hz), 7.47(1H, d, J=8.3Hz), 3.81(3H, s), 2.23(3H, s).

<実施例33; 3-(4-ベンジルオキシベンジル)-5-(メトキシカル ボニル) -2-メチルインドール(62)の合成>

氷浴中、トリフルオロ酢酸(0.513g)とトリエチルシラン(1.047g)の塩化メ チレン (15ml) 溶液に、5-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール(0.567g) と 4 - ベンジルオキシベンズアルデヒド (0.700g) の塩化メチレン (15 ml) 溶液を15分かけて滴下した。氷浴中、30分攪拌した後、2M水酸化ナト リウム水溶液を加えて、反応を停止した。有機層を飽和食塩水で洗浄、乾燥後、 濃縮して得られた残さをシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶離液: 酢酸エ チル/ヘキサン=3/7)で精製することにより、3-(4-ベンジルオキシベ ンジル)-5-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール(62)(0.51 0g) を得た。

[化合物(62)の物性]

'H-NMR(CDCl₃, δ ppm): 2.34(3H, s), 3.88(3H, s), 4.01(2H, s), 4.98(2H, s) 6.84(2H, d, J=8.6Hz), 7.09(2H, d, J=8.6Hz), 7.23(1H, d, J=8.3Hz), 7.30 WO 98/15530

(1H, d, J=7.2Hz), 7.35(2H, m), 7.39(2H, m), 7.81(1H, dd, J=1.5 及び 8.4Hz), 8.12(1H, brs), 8.19(1H, s)。

実施例 3 3 の方法に従い、5-(メトキシカルボニル)-2-プロピルインドール <math>(0.652g)、2, 4-ジクロロベンズアルデヒド <math>(0.578g)、トリフルオロ酢酸 (0.513g)、及びトリエチルシラン (1.047g) から 3-(2, 4-ジクロロベンジル)-5-(メトキシカルボニル)-2-プロピルインドール(63)(<math>0.617g)を得た。

[化合物(63)の物性]

'H-NMR(CDCl₃, るppm): 0.93(3H, t, J=7.4Hz), 1.64(2H, m), 2.68(2H, t, J=7.7Hz), 3.88(3H, s), 4.12(2H, s), 6.79(1H, d, J=8.3Hz), 7.01(1H, dd, J=2.0Hz), 7.32(1H, d, J=8.5Hz), 7.41(1H, d, J=2.0Hz), 7.86(1H, d, J=8.3Hz), 8.07(1H, s), 8.10(1H, brs)。

<実施例35; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-エチル-5-(メトキシカルボニル) インドール(64)の合成>

実施例 3 3 の方法に従い、2 - x + + y

[化合物 (64) の物性]

'H-NMR(CDCl₃, るppm): 1.24(3H, t, J=7.6Hz), 2.73(2H, q, J=7.6Hz), 3.89(3 H, s), 4.17(2H, s), 6.80(1H, d, J=8.4Hz), 7.01(1H, dd, J=2.1 及び 8.4Hz), 7.33(1H, d, J=8.5Hz), 7.41(1H, d, J=2.1Hz), 7.86(1H, dd, J=1.5 及び 8.5Hz), 8.08(1H, s), 8.14(1H, brs)。

<実施例36; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-(メトキシカルボニル) インドール (65) の合成>

(5-メトキシカルボニル) インドール <math>(17.52g) 、ヨウ化2 ,4-ジクロロベンジル (34.49g) 及び酸化銀 (28.09g) から3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-(メトキシカルボニル)インドール(65)(5.49g)を得た。

「化合物(65)の物性]

 $^{1}H-NMR(CDCl_{3}, \delta): 3.92(3H, s), 4.20(2H, s), 6.98(1H, d, J=2.3Hz), 7.09$ -7.13(2H, m), 7.38(1H, d, J=9.1Hz), 7.42(1H, d, J=1.9Hz), 7.92(1H, dd, J=9.1Hz)=1.5 及び 8.5Hz), 8.22(1H, brs), 8.31(1H, d, J=1.2Hz)。

<実施例37; 3-(1-ブロモナフタレン-2-イルメチル)-5-(メトキシカルボニル) - 2 - メチルインドール (66) の合成>

実施例33の方法に従い、5-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドー ル (0.73g) と1-プロモー2-ナフトアルデヒド (1.00g)、トリフルオロ酢酸 (0.662g) 及びトリエチルシラン (1.35g) から 3-(1-プロモナフタレン-2)ーイルメチル) -5- (メトキシカルボニル) -2-メチルインドール (66) (0.339g) を得た。

「化合物(66)の物性]

 $^{1}\text{H-NMR}(\text{CDCl}_{3}, \delta \text{ ppm}) : 2.36(3\text{H}, s), 3.86(3\text{H}, s), 4.43(2\text{H}, s), 7.08(1\text{H}, s)$ d, J=8.5Hz), 7.31(1H, d, J=8.4Hz), 7.47(1H, t, H=8.1Hz), 7.58-7.61(2H, m), 7.75(1H, d, J=8.5Hz), 7.85(1H, dd, J=8.5 及び 1.6Hz), 8.05(1H, brs), 8.18(1H, s), 8.38(1H, d, J=8.6Hz)

<実施例38; 3-((3-クロロビリジン-4-イル)メチル)-5-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール(67)の合成>

実施例33の方法に従い、5-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドー ル (0.486g)、3-0ロロビリジンー4-カルボキシアルデヒド (0.40g)、トリ エチルシラン (0.896g) 及びトリフルオロ酢酸 (0.439g) から3-((3-クロ)

66

ロビリジンー4ーイル) メチル) -5 - (メトキシカルボニル) -2 - メチルインドール (67) (0.355g) を得た。

「化合物(67)の物性]

WO 98/15530

 1 H-NMR(CDCl₃, δ ppm): 2.38(3H, s), 3.89(3H, s), 4.16(2H, s), 6.82(1H, d, J=5.0Hz), 7.33(1H, d, J=8.5Hz), 7.87(1H, d, J=8.7Hz), 8.08(1H, s), 8.20(1H, brs), 8.25(1H, d, J=5.0Hz), 8.57(1H, s).

実施例 3 3 の方法に従い、5-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール <math>(0.567g)、4-スチルベンカルボキシアルデヒド <math>(0.687g)、トリフルオロ酢酸 (0.513g)、及びトリエチルシラン (1.047g) から $5-(メトキシカルボニル)-2-メチル-3-(4-(2-フェニルエテニル)ベンジル)インドール <math>(6\ 8)$ (0.16g) を得た。

[化合物(68)の物性]

'H-NMR(CDCl₃, るppm): 2.40(3H, s), 3.89(3H, s), 4.10(2H, s), 7.05(2H, d, J=4.5Hz), 7.19(2H, d, J=8.2Hz), 7.23(1H, tt, J=1.0 及び 7.4Hz), 7.29(1H, d, J=8.9Hz), 7.34(2H, t, J=7.7Hz), 7.40(2H, d, J=8.2Hz), 7.48(2H, m), 7.84(1H, dd, J=1.6 及び 8.4Hz), 7.99(1H, brs), 8.20(1H, s)。

L-酒石酸 (0.600g)、水酸化ナトリウム (0.160g)、1,4-ジオキサン (4ml) 及び水 (4ml) の混合物にヨウ化ナトリウム (0.15g) と 5-(メトキシカルボニル) -2-メチルインドール (0.378g) を加えた。つづいて 4-クロロ- 3-(クロロメチル) イソキノリン (0.50g) の 1,4-ジオキサン (2ml) 溶液を加え、100 で 0.50g で 0.50g の 0.50g の

マトグラフィーで精製することにより、3-((4-)クロロイソキノリンー3-イル)メチル)-5-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール(69)(0.14g)を得た。

[化合物(69)の物性]

¹H-NMR(CDCl₃, δ ppm): 2.50(3H, s), 3.89(3H, s), 4.58(2H, s), 7.22(1H, d, J=8.4Hz), 7.59(1H, m), 7.75-7.79(2H, m), 7.93(1H, d, J=8.1Hz), 7.98(1H, brs), 8.22(1H, d, J=8.4Hz), 8.45(1H, s), 9.11(1H, s).

実施例 400 方法に従い、5-(メトキシカルボニル) - 2-メチルインドール <math>(0.687g)、4-プロモー3-(プロモメチル) イソキノリン (1.31g)、L-酒石酸 (1.088g)、水酸化ナトリウム (0.290g)、及びヨウ化ナトリウム (0.217g) から 3-(4-プロモイソキノリン-3-イル) メチル) -5-(メトキシカルボニル) -2-メチルインドール (70) (0.178g) を得た。

[化合物(70)の物性]

'H-NMR(CDCl₃, δ ppm): 2.32(3H, s), 3.86(3H, s), 4.60(2H, s), 7.07(1H, d, J=8.4Hz), 7.54(1H, t, J=7.6Hz), 7.72(2H,m), 7.82(1H, d, J=8.2Hz), 8.19(1H, d, J=8.5Hz), 8.37(1H, s), 8.51(1H, brs), 9.03(1H, s).

<実施例42; 2-(2,4-ジクロロベンゾイル)-6-(メトキシカルボニル)-3-メチルインドール(71)の合成>

塩化アルミニウム (1.72g) を塩化メチレン(50ml)に懸濁し、ここに塩化 2,4 - ジクロロベンゾイル (1.35 g) を加え、ついで 6- (メトキシカルボニル) - 3 - メチルインドール (1.00g) を加え、室温で 1 6 時間、更に 4 0 $\mathbb C$ で 2 . 5 時間攪拌した。反応液を氷水に注ぎ、酢酸エチル (150ml) で抽出した。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 (50ml) で 3 回洗浄し、ついで飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。乾燥剤を濾別し、滤液を減圧濃縮して



得られた結晶をメチルt-ブチルエーテルで洗浄、乾燥することにより2-(2,4-3)000 (1.48g) を得た。

[化合物(71)の物性]

¹H-NMR(CDCl₃, るppm): 2.07(3H, s), 3.96(3H, s), 7.36(1H, d, J=8.2Hz), 7.42(1H, dd, J=1.9 及び 8.3Hz), 7.54(1H, d, J=1.8Hz), 7.69(1H, d, J=8.7Hz), 7.81(1H, dd, J=1.4 及び 8.6Hz), 8.15(1H, s), 9.12(1H, brs)。

<実施例43; 1-(2,4-ジクロロベンジル)-6-(メトキシカルボニル)-3-メチルインドール(72)の合成>

[化合物(72)の物性]

¹H-NMR(CDCl₃, るppm): 2.35(3H, d, J=0.7Hz), 3.91(3H, s), 5.36(2H, s), 6.48(1H, d, J=8.3Hz), 7.01(1H, d, J=0.8Hz), 7.05(1H, dd, J=2.1 及び 8.3Hz), 7.43(1H, d, J=2.0Hz), 7.61(1H, d, J=8.3Hz), 7.82(1H, dd, J=1.3 及び 8.3Hz), 7.96(1H, s)。

<実施例44; 6-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(73)の合成>

3-(2,4-ジクロロベンジル)-6-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール (0.330g)、エタノール (15<math>ml)及び10%水酸化ナトリウム水溶

液(10m1)の混合物を1.5時間、加熱還流した。塩酸を加えてpH3に調整し、析出した結晶を濾別、乾燥することにより、6-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(73)(0.305g)を得た。

[化合物(73)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, δ ppm) : 2.35(3H, s), 4.06(2H, s), 7.01(1H, d, J=8.4Hz), 7.26(2H, m), 7.49(1H, d, J=8.3Hz), 7.57(1H, d, J=2.0Hz), 7.89(1H, s), 11 .38(1H, s).

<実施例45; 3-(ビフェニル-4-イルメチル)-5-カルボキシ-2-メチルインドール (74)の合成>

[化合物(74)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 2.37(3H, s), 4.06(2H, s), 7.26(2H, d, J=8.1Hz), 7.30(2H, m), 7.41(2H, t, J=7.6Hz), 7.52(2H, d, J=8.1Hz), 7.58(2H, d, J=7.7Hz), 7.61(1H, dd, J=1.5 及び 8.5Hz), 8.01(1H, s), 11.24(1H, s), 12.29(1H, brs)。

<実施例46; 5-カルボキシ-3-(2-クロロベンジル)-2-メチルインドール (75) の合成>

実施例 4 4 の方法に従い、3-(2-2)ロロベンジル)-5-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール(0.179g)から 5-カルボキシ-3-(2-2)ロロベンジル)-2-メチルインドール(75)(0.164g)を得た。

[化合物(75)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm) : 2.34(3H, s), 4.10(2H, s), 7.00(1H, dd, J=2.0 及 び 7.6Hz), 7.18(2H, m), 7.30(1H, d, J=8.4Hz), 7.43(1H, dd, J=1.6 及び 7.

5Hz), 7.61(1H, dd, J=1.5 及び 8.4Hz), 7.89(1H, s), 11.25(1H, s), 12.22(1 H, brs)。

3-(2,4-ジクロロベンゾイル)-5-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール (0.60 g) をエタノール (10ml) に懸濁し、<math>1.5 M水酸化ナトリウム水溶液 (5ml) を加えて 3 時間加熱還流した。反応液を減圧濃縮し、残渣に水及び 3 M塩酸を加えて酸性にした。析出した結晶を濾取した後、この結晶をエタノールートルエンに懸濁させ減圧濃縮することにより、共沸脱水した。ついで真空デシケーター中、塩化カルシウム上で乾燥させ、5-カルボキシー3-(2,4-ジクロロベンゾイル)-2-メチルインドール (76) (0.56g) を結晶として得た。

「化合物(76)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, るppm): 2.22(3H, s), 7.45(1H, d, J=8.4Hz), 7.48(1H, d, J=8.2Hz), 7.58(1H, dd, J=1.9 及び 8.0Hz), 7.78(1H, dd, J=1.5 及び 8.4Hz), 7.80(1H, d, J=1.9Hz), 8.24(1H, brs), 12.43(1H, brs)。

3-(4-ベンジルオキシベンジル)-5-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール (0.500g) から<math>3-(4-ベンジルオキシベンジル)-5-カルボキシ-2-メチルインドール (77) (0.465g) を得た。

[化合物(77)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, Sppm): 2.37(3H, s), 3.94(2H, s), 5.01(2H, s), 6.87(2H, d, J=8.6Hz), 7.08(2H, d, J=8.6Hz), 7.27(1H, d, J=8.5Hz), 7.30(1H, d, J=7.3Hz), 7.34-7.40(4H, m), 7.60(1H, dd, J=1.5 及び 8.5Hz), 7.95(1H, s), 11.15(1H, s), 12.26(1H, s)。

<実施例49; 5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-プロビルインドール(78)の合成>

実施例 440方法に従い、3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-(メトキシカルボニル)-2-プロピルインドール <math>(0.610g) から 5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-プロピルインドール <math>(78) (0.188g) を得た。

[化合物(78)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, るppm): 0.85(3H, t, J=7.3Hz), 1.60(2H, m), 2.67(2H, t, J=7.4Hz), 4.09(2H, s), 6.91(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, dd, J=2.3 及び 8.4Hz), 7.32(1H, d, J=8.4Hz), 7.61(1H, d, J=2.1Hz), 7.63(1H, dd, J=1.5 及び 8.4Hz), 7.86(1H, s), 11.28(1H, brs), 12.30(1H, brs)。

<実施例50; 5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-エチルインドール (79) の合成>

実施例 4 4 の方法に従い、3 - (2 ,4 - ジクロロベンジル)- 2 - x + x

[化合物(79)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, & ppm): 1.17(3H, t, J=7.5Hz), 2.71(2H, q, J=7.6Hz), 4.09 (2H, s), 6.92(1H, d, J=8.4Hz), 7.26(1H, dd, J=2.2 及び 8.3Hz), 7.33(1H, d, J=8.5Hz), 7.60(1H, d, J=2.1Hz), 7.63(1H, dd, J=1.5 及び 8.4Hz), 7.87(1H, d, J=1.0Hz), 11.33(1H, brs), 12.29(1H, brs)。

<実施例 51; 5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル) インドール(80)の合成>

実施例 44 の方法に従い、3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-(メトキシカルボニル) インドール <math>(5.02g) から 5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロ

ロベンジル) インドール (80) (4.64g) を得た。

「化合物(80)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, 6 ppm): 4.15(2H, s), 7.22-7.24(2H, m), 7.31(1H, dd, J=2.0 及び 8.3Hz), 7.41(1H, d, J=8.7Hz), 7.59(1H, d, J=2.0Hz), 7.71(1H, dd, J=1.4 及び 8.7Hz), 8.12(1H, brs), 11.30(1H, brs), 12.39(1H, brs)。

<実施例 52; 3-(1-プロモナフタレン-2-イルメチル)-5-カルボキシ-2-メチルインドール(81)の合成>

実施例 4 4 の方法に従い、3-(1-プロモナフタレン-2-イルメチル)-5-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール (0.325g) から <math>3-(1- プロモナフタレン-2- イルメチル)-5- カルボキシ-2- メチルインドール (81) (0.300g) を得た。

[化合物 (81) の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 2.35(3H, s), 4.34(2H, s), 7.13(1H, d, J=8.5Hz), 7.15(1H, d, J=8.5Hz), 7.54(1H, t, J=7.1Hz), 7.63-7.69(2H, m), 7.75(1H, d, J=8.5Hz), 7.88(2H, m), 8.27(1H, d, J=7.7Hz), 10.99(1H, s).

<実施例 53; 5-カルボキシ-3-((3-クロロピリジン-4-イル) メチル) -2-メチルインドール(82) の合成>

実施例 44の方法に従い、3-((3-2)00日ピリジン-4-41ル)メチル) -5-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール(0.431g)から 5-カルボキシ-3-((3-2)00日ピリジン-4-4ル)メチル)-2-メチルインドール(82)(0.380g)を得た。

[化合物(82)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 2.36(3H, s), 4.15(2H, s), 6.99(1H, d, J=5.0Hz), 7.32(1H, d, J=8.4Hz), 7.64(1H, d, J=8.5Hz), 7.90(1H, s), 8.33(1H, d, J=4.9Hz), 8.59(1H, s), 11.34(1H, s), 12.31(1H, brs).

<実施例54; 5-カルボキシ-2-メチル-3-(4-(2-フェニルエ

WO 98/15530

テニル) ベンジル) インドール (83) の合成>

実施例 44 の方法に従い、5-(メトキシカルボニル) -2-メチル-3-(4-(2-フェニルエテニル) ベンジル) インドール (0.16g) から <math>5-カルボキシー2-メチル-3-(4-(2-フェニルエテニル) ベンジル) インドール (83) (0.095g) を得た。

[化合物(83)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm) : 2.39(3H, s), 4.03(2H, s), 7.16(2H, d, J=7.5Hz), 7.19(2H, d, J=8.1Hz), 7.23(1H, t, J=7.4Hz), 7.29(1H, d, J=8.4Hz), 7.34(2 H, t, J=7.6Hz), 7.47(2H, d, J=8.0Hz), 7.55(2H, d, J=7.9Hz), 7.61(1H, d, J=8.4Hz), 7.98(1H, s), 11.22(1H, s), 12.27(1H, s).

<実施例 55; 5-カルボキシ-3-((4-クロロイソキノリン-3-イル)メチル)-2-メチルインドール(84)の合成>

3-((4-クロロイソキノリン-3-イル)メチル) -5-(メトキシカルボニル) -2-メチルインドール (0.140g) から5-カルボキシ-3-((4-クロロイソキノリン-3-イル)メチル) -2-メチルインドール (82) (0.112g) を得た。このものは直ちに次の反応に用いた。

<実施例 56; 3-((4-プロモイソキノリン-3-イル) メチル) -5 -カルボキシ-2-メチルインドール(85)の合成>

実施例 440方法に従い、3-(4-70モイソキノリン-3-4ル)メチル)-5-(メトキシカルボニル)-2-メチルインドール (0.178g)から3-(4-70モイソキノリン-3-41ル)メチル)-5-カルボキシ-2-メチルインドール (85) (0.123g) を得た。

[化合物(85)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm) : 2.38(3H, s), 4.49(2H, s), 7.04(1H, d, J=8.2Hz), 7.59(1H, d, J=8.3Hz), 7.70(1H, t, J=7.5Hz), 7.89(1H, t, J=7.6Hz), 8.07(1H, s), 8.11(1H, d, J=8.3Hz), 8.14(1H, d, J=8.7Hz), 9.19(1H, s), 10.74(1H, s)

, s)_o

WO 98/15530

<実施例 57; 6-カルボキシ-2-(2,4-ジクロロベンジル)-3-メチルインドール(86)の合成>

2-(2,4-ジクロロベンゾイル)-6-(メトキシカルボニル)-3-メチルインドール (1.00g) をエチレングリコール (10ml) に懸濁し、ヒドラジンー水和物 (0.83 g) を加えて<math>160 °Cで3時間加熱攪拌した。一旦放冷した後、水酸化カリウム (1.1 g) を加え155 °Cで3時間加熱攪拌した。放冷後、反応液に水を1 M塩酸を加えて酸性にし、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥、ついで乾燥剤を濾別し、滤液を減圧濃縮して得られた結晶性の残渣を酢酸エチルとヘキサンの混合液で洗浄し、乾燥することにより6-カルボキシー2-(2,4-ジクロロベンジル)-3-メチルインドール (86) (0.63g) を得た。

「化合物(86)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, るppm): 2.18(3H, s), 4.17(2H, s), 7.12(1H, d, J=8.3Hz), 7.35(1H, dd, J=2.1 及び 8.3Hz), 7.47(1H, d, J=8.3Hz), 7.58(1H, dd, J=1.0 及び 8.2Hz), 7.62(1H, d, J=2.1Hz), 7.89(1H, s), 11.02(1H, brs)。

<実施例 58; 6- カルボキシ-1- (2,4-ジクロロベンジル)-3-メチルインドール (87) の合成>

実施例 44 の方法に従い、1-(2,4-ジクロロベンジル)-6-(メトキシカルボニル)-3-メチルインドール <math>(0.50 g) から 6-カルボキシ-1-(2,4-ジクロロベンジル)-3-メチルインドール <math>(87) (0.46g) を得た。 「化合物 (87) の物性」

¹H-NMR(DMSO-d6, るppm): 12.55(1H, brs), 7.95(1H, s), 7.68(1H, d, J=2.1H z), 7.65(1H, dd, J=1.2 及び 8.3Hz), 7.59(1H, d, J=8.3Hz), 7.40(1H, s), 7.32(1H, dd, J=2.0 及び 8.3Hz), 6.61(1H, d, J=8.3Hz), 5.51(2H, s), 2.27(3 H, s)。

<実施例 59; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-(1-ベンタンスルホニルカルバモイル) インドール(88)の合成>

5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)インドール (0.429g) の N,N-ジメチルホルムアミド (4.3<math>ml) 溶液にN,N'-カルボニルジイミダゾール (0.282g) を加え、室温で1時間攪拌した。ジアザビシクロウンデセン (0.306g) 及び1-ペンタンスルホンアミド (0.304g) を加え、100 でで40 時間攪拌した。反応液を冷却し、水及び1 M塩酸を加えて酸性にし、析出したガム状物を集めた。これを酢酸エチルに溶かし、水洗、乾燥後、溶媒を留去し得られた残さにエーテルを加えて結晶化させた。結晶を集め、乾燥することにより、3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-(1-ペンタンスルホニルカルバモイル)インドール (88) (0.258g) を得た。

[化合物(88)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 0.83(3H, t, J=6.0Hz), 1.22-1.43(4H, m), 1.70(2H, m), 3.52(2H, t, J=6.0Hz), 4.18(2H, s), 7.21-7.28(2H, m), 7.35(1H, d, J=8.0Hz), 7.46(1H, d, J=8.0Hz), 7.62(1H, s), 7.72(1H, d, J=8.0Hz), 8.28(1H, s), 11.38(1H, s), 11.76(1H, s).

mp: 157-158°C.

<実施例 60; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-(1-ベンタンスルホニルカルバモイル)インドール(89)の合成>

実施例 59の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2, 4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(1.00g)、N, N - カルボニルジイミダゾール(0.63 1g)、1-ペンタンスルホンアミド(0.588g)及びジアザビシクロウンデセン(0.592g)から 3-(2, 4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-(1-ペンタンスルホニルカルバモイル)インドール(89)(0.907g)を得た。

「化合物(89)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 0.80(3H, t, J=7.3Hz), 1.25(2H, m), 1.34(2H, m)

, 1.67(2H, m), 2.30(3H, s), 3.47(2H, t, J=7.7Hz), 4.08(2H, s), 6.93(1H, t)d, J=8.4Hz), 7.25(1H, dd, J=8.4 及び 2.1Hz), 7.35(1H, d, J=8.5Hz), 7.60(1H, d, J=2.1Hz), 7.63(1H, dd, J=8.5 及び 1.6Hz), 8.03(1H, s), 11.38(1H, s), 11.67(1H, s).

IR(Nujol): 1682cm⁻¹.

mp: 177-178.5°C.

<実施例61; 6-(1-ブタンスルホニルカルバモイル)-3-(2,4)- ジクロロベンジル) - 2 - メチルインドール (90) の合成>

実施例59の方法に従い、6-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル) - 2 -メチルインドール (0.300g) 、N, N' -カルボニルジイミダゾール (0.2)92g)、ジアザビシクロウンデセン(0.274g)及び1-ブタンスルホンアミド(0 .247g) から6-(1-ブタンスルホニルカルバモイル) <math>-3-(2, 4-ジクロ)ロベンジル) -2-メチルインドール (90) (0.133g) を得た。

「化合物(90)の物性]

 $^{1}H-NMR(DMSO-d6, \delta ppm)$: 0.86(3H, t, J=7.4Hz), 1.41(2H, m), 1.66(2H, m), 2.37(3H, s), 3.50(2H, t, J=7.7Hz), 4.07(2H, s), 7.01(1H, d, J=8.4Hz), 7.27(2H, m), 7.49(1H, d, J=8.4Hz), 7.59(1H, d, J=2.0Hz), 7.92(1H, s), 11.4 3(1H, s), 11.78(1H, s)

IR(Nujol): 1688cm⁻¹.

Mass(FD): m/e 452(M).

mp : 249-250°C。

<実施例62; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-(1 - プロパンスルホニルカルバモイル) インドール (91) の合成> 実施例59の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチルインドール (0.267g) 、N, N' -カルボニルジイミダゾール (0.1 95g)、ジアザビシクロウンデセン(0.183g)及び1-プロパンスルホンアミド(

0.148g) から3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチル-5-(1-プロバンスルホニルカルバモイル) インドール (91) (0.233g) を得た。

[化合物(91)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, るppm): 0.97(3H, t, J=7.4Hz), 1.70(2H, m), 2.30(3H,s), 3 .46(2H, t, J=7.6Hz), 4.08(2H, s), 6.93(1H, d, J=8.3Hz), 7.26(1H, dd, J= 8.3 及び 2.1Hz), 7.35(1H, d, J=8.5Hz), 7.63(2H, m), 8.04(1H, s), 11.39(1 H, s), 11.68(1H, s)。

IR(Nujol) : 1673cm⁻¹.

Mass(FD) : m/e 438(M).

mp : 161-163°C.

<実施例 63; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-(1-オクタンスルホニルカルバモイル)インドール(92)の合成>

「化合物(92)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, & ppm): 0.80(3H, t), 1.12-1.27(8H, m), 1.35(2H, m), 1.65(2H, m), 2.30(3H, s), 3.46(2H, m), 4.08(2H, s), 6.92(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, dd, J=8.4 及び 2.1Hz), 7.34(1H, d, J=8.5Hz), 7.59-7.65(2H, m), 8.03(1H, s), 11.38(1H, s), 11.67(1H, s)。

IR(Nujol): 1673cm⁻¹.

mp : 194.5-197.5°C.

<実施例 64; 5-(ベンゼンスルホニルカルバモイル)-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(93)の合成>



実施例 5 9の方法に従い、5 - カルボキシ - 3 - (2 , 4 - ジクロロベンジル) - 2 - メチルインドール (0.267g) 、N , N' - カルボニルジイミダゾール (0.195g) 、ベンゼンスルホンアミド (0.189g) 及びジアザビシクロウンデセン (0.183g) から 5 - (ベンゼンスルホニルカルバモイル) - 3 - (2 , 4 - ジクロロベンジル) - 2 - メチルインドール (93) (0.235g) を得た。

「化合物(93)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, 6 ppm): 2.28(3H, s), 4.07(2H, s), 6.90(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, dd, J=8.4 及び 2.2Hz), 7.31(1H, d, J=8.5Hz), 7.54(1H, dd, J=8.6 及び 1.6Hz), 7.59-7.63(3H, m), 7.68(1H, m), 7.97(3H, m), 11.37(1H, s), 12.19(1H, brs)。

IR(Nujol): 1682cm⁻¹.

Mass(FD) : m/e 472(M)

mp: 244-245°C.

<実施例65; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-(1-ヘキサンスルホニルカルバモイル)-2-メチルインドール(94)の合成>

実施例 5 9 の方法に従い、5 ーカルボキシー 3 ー(2 ,4 ージクロロベンジル) ー 2 ーメチルインドール(0.267g)、N ,N ーカルボニルジイミダゾール(0.1 95g)、ジアザビシクロウンデセン(0.183g)及び 1 ーヘキサンスルホンアミド(0.198)から 3 ー(2 ,4 ージクロロベンジル) -5 ー(1 ーヘキサンスルホニルカルバモイル) -2 ーメチルインドール(9 4)(0.188g)を得た。

[化合物(94)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, のppm): 0.80(3H, t, J=7.0Hz), 1.21(4H, m), 1.36(2H, m), 1.66(2H, m), 2.30(3H, s), 3.47(2H, t, J=7.7Hz), 4.08(2H, s), 6.92(1H, d, J=8.5Hz), 7.25(1H, dd, J=8.4 及び 1.2Hz), 7.35(1H, d, J=8.5Hz), 7.62(2H, m), 8.03(1H, s), 11.39(1H, s), 11.67(1H, s)。

IR(Nujol): 1667cm⁻¹.

Mass(FD) : m/e 480(M)

mp: 183-185°C.

<実施例 66; 3-(ビフェニル-4-イルメチル)-2-メチル-5-(1-ベンタンスルホニルカルバモイル)インドール(95)の合成>

実施例 5 9 の方法に従い、 3-(ピフェニルー4-イルメチル)-5-カルボキシー2-メチルインドール(0.355g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール(0.253g)、ジアザビシクロウンデセン(0.237g)及び<math>1-ペンタンスルホンアミド(0.236)から3-(ピフェニル-4-イルメチル)-2-メチル-5-(1-ペンタンスルホニルカルバモイル)インドール(95)(0.147g)を得た。

「化合物(95)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, るppm): 0.80(3H, t, J=7.3Hz), 1.26(2H, m), 1.35(2H, m), 1.68(2H, m), 2.39(3H, s), 3.49(2H, t, J=7.7Hz), 4.07(2H, s), 7.29-7.33(4H, m), 7.41(2H, t, J=7.7Hz), 7.53(2H, d, J=8.2Hz), 7.59(2H, m), 7.62(1H, dd, J=8.6 及び 1.6Hz), 8.21(1H, s), 11.29(1H, s), 11.73(1H, s)。

IR(Nujol): 1664cm⁻¹.

Mass(FD) : m/e 474(M).

mp: 189-190°C.

<実施例 67; 3-(2-クロロベンジル)-2-メチルー5-(1-ベンタンスルホニルカルバモイル)インドール(96)の合成>

「化合物(96)の物性]

 $^{t}H-NMR(DMSO-d6, \delta ppm)$: 0.81(3H, t, J=7.3Hz), 1.26(2H, m), 1.34(2H, m),

1.66(2H, m), 2.30(3H, s), 3.47(2H, t, J=7.8Hz), 4.11(2H, s), 6.95(1H, dd, J=1.6 及び 7.6Hz), 7.15-7.21(2H, m), 7.34(1H, d, J=8.5Hz), 7.45(1H, dd, J=1.3 及び 7.8Hz), 7.62(1H, dd, J=1.6 及び 8.5Hz), 8.05(1H, d, J=1.0Hz), 11.36(1H, s), 11.68(1H, s)。

IR(Nujol) : 1671cm⁻¹

 $Mass(FD) : m/e 432(M)_{\circ}$

mp: 175-177°C.

実施例 5900方法に従い、5-Dルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンゾイル) -2-メチルインドール(0.500g)をN, N-ジメチルホルムアミド(10ml)に懸濁し、N, N' -Dルボニルジイミダゾール(0.350g)を加え、室温で 2時間攪拌した。次いで 1-ブタンスルホンアミド(0.296g)とジアザビシクロウンデセン(0.328g)を加えて 100 $\mathbb C$ で 6 時間、加熱攪拌した。反応液を減圧濃縮し、残渣に水と 3 M塩酸を加え酸性にして酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮して得られた油状物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液: クロロホルム/メタノール= 10/1)で精製し、エタノールーへキサンで再結晶することにより、5-(1-ブタンスルホニルカルバモイル)-3-(2,4-ジクロロベンゾイル)-2-メチルインドール(97)(0.420g)を無色結晶として得た

[化合物(97)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, るppm): 0.86(3H, t, J=7.3Hz), 1.41(2H, sextet, J=7.4Hz), 1.66(2H, quint, J=7.4Hz), 2.13(3H, s), 3.48(2H, m), 7.47(1H, d, J=8.6 Hz), 7.48(1H, d, J=8.2Hz), 7.58(1H, dd, J=8.0 及び 2.0Hz), 7.75(1H, dd, J=8.6 及び 1.8Hz), 7.80(1H, d, J=2.0Hz), 8.44(1H, brs), 12.05(1H, brs),

12.43(1H, brs).

IR(Nujol): 1686, 1571cm⁻¹.

MS(FD): m/e 466(M).

mp: 241-243°C.

〈実施例69; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-(3 -メチル-1-ブタンスルホニルカルバモイル)インドール(98)の合成〉 実施例59の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(0.290g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール(0.2 11g)、ジアザビシクロウンデセン(0.198g)及び3-メチル-1-ブタンスルホンアミド(0.197g)から3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-(3-メチル-1-ブタンスルホニルカルバモイル)インドール(98)(0.27 0g)を得た。

「化合物(98)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, oppm): 0.84(6H, d, J=6.6Hz), 1.55(2H, m), 1.65(1H, m), 2.30(3H, s), 3.48(2H, t, J=7.9Hz), 4.08(2H, s), 6.93(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, dd, J=2.2 及び 8.4Hz), 7.34(1H, d, J=8.6Hz), 7.60(1H, d, J=2.1Hz), 7.62(1H, dd, J=1.6 及び 8.6Hz), 8.02(1H, s), 11.38(1H, s), 11.68(1H, s), IR(Nujol): 1682cm '。

 $Mass(FD) : m/e 466(M)_{\circ}$

mp: 167-169°C.

タンスルホニルカルバモイル) -2-メチルインドール (99) (0.056g) を得た。

「化合物(99)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, るppm) : 2.30(3H, s), 3.13(3H, s), 3.59(4H, m), 4.08(2H, s), 6.92(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, dd, J=2.1 及び 8.4Hz), 7.34(1H, d, J=8.5Hz), 7.61(2H; m), 8.01(1H, s), 11.37(1H, s), 11.72(1H, s)。
IR(Nujol) : 1671cm⁻¹。

mp: 166-168 °C.

<実施例71; 3-(4-ベンジルオキシベンジル)-2-メチル-5-(1-ベンタンスルホニルカルバモイル)インドール(<math>100)の合成> 実施例59の方法に従い、3-(4-ベンジルオキシベンジル)-5-カルボ

キシー 2-メチルインドール(0.460g)、N, N'-カルボニルジイミダゾール(0.301g)、ジアザビシクロウンデセン(0.283g)及び 1-ペンタンスルホンアミド(0.281g)から 3-(4-ペンジルオキシベンジル)-2-メチル-5-(1-ペンタンスルホニルカルバモイル)インドール(100)(0.270g)を得た。

[化合物(100)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, oppm): 0.81(3H, t, J=7.2Hz), 1.26(2H, m), 1.35(2H, m), 1.67(2H, m), 2.34(3H, s), 3.43(2H, t, J=7.6Hz), 3.95(2H, s), 5.01(2H, s), 6.87(2H, d, J=8.1Hz), 7.11(2H, d, J=8.2Hz), 7.25-7.41(6H, m), 7.61(1H, d, J=8.6Hz), 8.13(1H, s), 11.17(1H, s), 11.76(1H, brs).

 $IR(Nujol) : 1652cm^{-1}$

 $Mass(FD) : m/e 504(M)_{\circ}$

mp: 180-184°C.

<実施例72; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-(1-ベンタンスルホニルカルバモイル)-2-プロビルインドール(101)の合成> 実施例<math>59の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)

) -2-プロピルインドール (0.185g)、N, N'-カルボニルジイミダゾール (0.125g)、ジアザビシクロウンデセン (0.117g) 及び 1-ベンタンスルホンアミド (0.116g)から 3- (2,4-ジクロロベンジル)-5- (1-ベンタンスルホニルカルバモイル)-2-プロピルインドール (101) (0.167g)を得た。 [化合物 (101)の物性]

"H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 0.81(6H, m), 1.25(2H, m), 1.34(2H, m), 1.57(2H, m), 1.66(2H, m), 2.63(2H, t, J=7.5Hz), 3.47(2H, t, J=7.7Hz), 4.09(2H, s), 6.87(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, d, J=8.4Hz), 7.36(1H, d, J=8.5Hz), 7.62 (2H, m), 8.04(1H, s), 11.38(1H, s), 11.68(1H, s).

IR(Nujol) : 1682cm⁻¹.

Mass(FD) : m/e 494(M)

mp: 168-169°C.

<実施例 73; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-エチル-5-(1-ペンタンスルホニルカルバモイル)インドール(102)の合成>

実施例 5 9 の方法に従い、 5 - カルボキシー 3 - (2 , 4 - ジクロロベンジル) -2 - エチルインドール(0.370g)、N , N - カルボニルジイミダゾール(0.2 59g)、ジアザビシクロウンデセン(0.243g)及び 1 - ペンタンスルホンアミド(0.242g)から 3 - (2 , 4 - ジクロロベンジル) -2 - エチルー 5 - (1 - ペンタンスルホニルカルバモイル)インドール(1 0 2)(0.255g)を得た。

「化合物(102)の物性]

「H-NMR(DMSO-d6, Sppm): 0.80(3H, t, J=7.3Hz), 1.14(3H, t, J=7.6Hz), 1.25(2H, m), 1.34(2H, m), 1.66(2H, m), 2.67(2H, q, J=7.6Hz), 3.47(2H, t, J=7.8Hz), 4.09(2H, s), 6.87(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, dd, J=1.9 及び 8.4Hz), 7.37(1H, d, J=8.5Hz), 7.63(2H, m), 8.04(1H, s), 11.40(1H, s), 11.68(1H, s)。

IR(Nujol) : 1671cm⁻¹.

WO 98/15530 PCT/JP97/03592

Mass(FD): m/e 480(M).

mp: 164.5-165.0°C.

<実施例 74; 3-(1-プロモナフタレン-2-イルメチル)-2-メチル-5-(1-ベンタンスルホニルカルバモイル)インドール(103)の合成 >

実施例 5 9 の方法に従い、3-(1-70+779) 2-4 1-7

「化合物(103)の物性]

"H-NMR(DMSO-d6, 6 ppm): 0.79(3H, t, J=7.3Hz), 1.19-1.28(2H, m), 1.29-1.37(2H, m), 1.61-1.69(2H, m), 2.33(3H, s), 3.46(2H, t, J=7.8Hz), 4.39(2H, s), 7.12(1H, d, J=8.4Hz), 7.36(1H, d, J=8.5Hz), 7.56(1H, t, J=7.1Hz), 7.64(1H, dd, J=8.5 及び 1.6Hz), 7.68(1H, t, J=7.3Hz), 7.79(1H, d, J=8.5Hz), 7.91(1H, d, J=7.9Hz), 8.10(1H, s), 8.27(1H, d, J=8.6Hz), 11.40(1H, s), 11.69(1H, s)。

IR(Nujol) : 1674cm⁻¹ o

mp: 188.5-190.5°C。

<実施例75; 3-((3-)00ロビリジン-4-4ル)メチル)-2-メチル-5-(1-ペンタンスルホニルカルバモイル)インドール(104)の合成>

実施例 5 9 の方法に従い、 5 - カルボキシ- 3 - ((3 - クロロビリジン- 4 - イル) メチル) - 2 - メチルインドール (0.370g) 、N, N - カルボニルジイミダゾール (0.309g) 、 1 - ペンタンスルホンアミド (0.288g) 及びジアザビシク

ロウンデセン (0.290g) から3-((3-クロロピリジン-4-イル)メチル) -2-メチル-5- (1 -ペンタンスルホニルカルバモイル) インドール (10 4) (0.263g) を得た。

「化合物(104)の物性]

 $^{t}H-NMR(DMSO-d6, \delta ppm): 0.81(3H, t, J=7.3Hz), 1.22-1.30(2H, m), 1.31-1$.39(2H, m), 1.63-1.71(2H, m), 2.33(3H, s), 3.49(2H, t, J=7.8Hz), 4.15(2H) , s), 6.92(1H, d, J=5.0Hz), 7.37(1H, d, J=8.6Hz), 7.64(1H, d, J=8.6Hz), 8.06(1H, s), 8.33(1H, d, J=4.9Hz), 8.60(1H, s), 11.45(1H, s), 11.69(1H, s)s)。

IR(Nujol): 1677cm⁻¹.

mp : 217-219°C.

<実施例76; 2-メチル-5- (1-ペンタンスルホニルカルバモイル) -3-(4-(2-フェニルエテニル) ベンジル) インドール <math>(105) の合成 >

実施例59の方法に従い、5-カルボキシー2-メチルー3-(4-(2-フ ェニルエテニル) ベンジル) インドール (0.120g) 、N, N'ーカルボニルジイミダ ゾール (0.106g)、1-ベンタンスルホンアミド (0.099g) 及びジアザビシクロ ウンデセン (0.100g) から2-メチルー5-(1-ベンタンスルホニルカルバモ (0.080g) を得た。

[化合物(105)の物性]

 $^{1}\text{H-NMR}(\text{CD3OD}, \ \delta \ \text{ppm}) : 0.79(3\text{H}, \ \text{t}, \ \text{J=}7.3\text{Hz}), \ 1.20-1.38(4\text{H}, \ \text{m}), \ 1.71(2\text{H}, \ \text{m})$ m), 2.32(3H, s), 3.42(2H, m), 4.02(2H, s), 7.01(2H, d, J=3.8Hz), 7.09-7 .14(3H, m), 7.20-7.27(3H, m), 7.34(2H, d, J=8.1Hz), 7.41(2H, d, J=7.3Hz), 7.53(1H, d, J=10.2Hz), 7.95(1H, s).

IR(Nujol) : 1666cm⁻¹.

WO 98/15530 PCT/JP97/03592

mp: 216-219°C.

<実施例77; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-(エタンスルホニルカルバモイル)-2-プロビルインドール(106)の合成>

実施例 59の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2, 4-ジクロロベンジル)-2-プロビルインドール(0.154g)、N, N ーカルボニルジイミダゾール(0.138g)、ジアザビシクロウンデセン(0.129g)及びエタンスルホンアミド(0.0928g)から 3- (2, 4-ジクロロベンジル)-5- (x9ンスルホニルカルバモイル)-2-プロビルインドール(106)(0.130g)を得た。

「化合物(106)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, るppm): 0.82(3H, t, J=7.3Hz), 1.22(3H, t, J=7.3Hz), 1.5 7(2H, m), 2.62(2H, t, J=7.5Hz), 3.48(2H, q, J=7.3Hz), 4.10(2H, s), 6.88(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, dd, J=8.4 及び 2.1Hz), 7.37(1H, d, J=7.4Hz), 7.61(1H, d, J=2.1Hz), 7.65(1H, dd, J=8.5 及び 1.6Hz), 8.05(1H, brs), 11.3 8(1H, s), 11.66(1H, s)。

IR(Nujol): 1683cm 1.

mp: 204.5-205.5°C.

<実施例78; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-(2 -チオフェンスルホニルカルバモイル)インドール(107)の合成>

実施例 59の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2, 4-ジクロロベンジル) -2-メチルインドール(0.334g)、N, N'-カルボニルジイミダゾール(0.275g)、ジアザビシクロウンデセン(0.258g)及び2-チオフェンスルホンアミド(0.277g)から3-(2, 4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-(2-チオフェンスルホニルカルバモイル)インドール(107)(0.226g)を得た。 [化合物(107)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, るppm): 2.28(3H, s), 4.07(2H, s), 6.91(1H, d, J=8.4Hz), 7.18(1H, t, J=4.2Hz), 7.25(1H, dd, J=2.2 及び 8.4Hz), 7.32(1H, d, J=8.5H

z), 7.58(1H, dd, J=1.6 及び 8.6Hz), 7.61(1H, d, J=2.1Hz), 7.82(1H, dd, J=1.0 及び 3.8Hz), 8.00(2H, m), 11.39(1H, brs), 12.31(1H, brs)。
IR(Nujol): 1690cm⁻¹。

mp : 221-222°C。

<実施例79; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-((4-メトキシベンゼン)スルホニルカルバモイル)-2-メチルインドール(108)の合成

実施例 5 9の方法に従い、5 - カルボキシー 3 - (2 , 4 - ジクロロベンジル) - 2 - メチルインドール(0.300g)、N , N - カルボニルジイミダゾール(0.185g)、4 - メトキシベンゼンスルホンアミド(0.214g)及びジアザビシクロウンデセン(0.174g)から 3 - (2 , 4 - ジクロロベンジル) - 5 - ((4 - メトキシベンゼン)スルホニルカルバモイル) - 2 - メチルインドール(1 0 8)(0.260g)を得た。

[化合物(108)の物性]

mp: 106.5-109°C.

IR(Nujol): 1684cm⁻¹.

<実施例80; 5-(ベンゼンスルホニルカルバモイル)-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-エチルインドール(109)の合成>

実施例 59の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2, 4-ジクロロベンジル) -2-エチルインドール(0.313g)、N, N - カルボニルジイミダゾール(0.212g)、ジアザビシクロウンデセン(0.206g)及びベンゼンスルホンアミド(0.219g)から 5-(ベンゼンスルホニルカルバモイル)-3-(2, 4-ジクロロベ

[化合物(109)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm) :1.13(3H, t, J=7.5Hz), 2.65(2H, q, J=7.5Hz), 4.08 (2H, s), 6.85(1H, d, J=8.4Hz), 7.24(1H, dd, J=8.4 及び 2.1Hz), 7.33(1H, d, J=8.6Hz), 7.54-7.64(4H, m), 7.68(1H, t), 7.95-8.00(3H, m), 11.38(1H, t) $s), 12.18(1H, s)_{o}$

IR(Nujol): 1696cm⁻¹.

mp : 229-231°C.

<実施例81; 3-((4-2)ロロイソキノリン-3-イル)メチル)-2-メチル-5- (1-ベンタンスルホニルカルバモイル) インドール (110) の合成>

実施例59の方法に従い、5-カルボキシ-3-((4-クロロイソキノリン -3 - (0.112g) 、N, N' - カルボニルジ イミダゾール (0.078g) 、ジアザビシクロウンデセン (0.073g) 及び 1 -ペンタ ンスルホンアミド (0.072g) から3-((4-クロロイソキノリン-3-イル)メチル) -2-メチル-5-(1-ベンタンスルホニルカルバモイル) インドー ル (110) (0.020g) を得た。

[化合物(110)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm) : 0.79(3H, t, J=7.3Hz), 1.25(2H, m), 1.34(2H, m), 1.66(2H, m), 2.41(3H, s), 3.43(2H, t, J=6.5Hz), 4.49(2H, s), 7.26(1H, d, J=8.5Hz), 7.56(1H, d, J=8.5Hz), 7.72(1H, t, J=7.6Hz), 7.91(1H, t, J=7.7) Hz), 8.16(2H, m), 8.26(1H, s), 9.22(1H, s), 11.22(1H, s), 11.71(1H, brs)

IR(Nujol) : 1673cm⁻¹.

mp: 196-198°C.

<実施例82; 3-((4-ブロモイソキノリン-3-イル)メチル)-2

-メチル-5-(1-ペンタンスルホニルカルバモイル)インドール(111)の合成>

実施例 5 9 の方法に従い、3-((4-プロモイソキノリン-3-イル) メチル) -5-カルボキシー 2-メチルインドール(0.121g)、N, N'-カルボニルジイミダゾール(0.099g)、ジアザビシクロウンデセン(0.093g)及び 1-ベンタンスルホンアミド(0.093g)から 3-((4-プロモイソキノリン-3-イル)メチル)-2-メチル-5-(1-ベンタンスルホニルカルバモイル)インドール(111)(0.063g)を得た。

[化合物 (111) の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, るppm): 0.97(3H, t, J=7.3Hz), 1.24(2H, m), 1.34(2H, m), 1.66(2H, m), 2.39(3H, s), 3.43(2H, m), 4.54(2H, s), 7.26(1H, d, J=8.5Hz), 7.56(1H, dd, J=1.6 及び 8.5Hz), 7.72(1H, t, J=7.7Hz), 7.91(1H, m), 8.14(2H, m), 8.23(1H, s), 9.22(1H, s), 11.22(1H, s), 11.69(1H, brs)。
IR(Nujol): 1676cm⁻¹。

mp : 171-175°C。

〈実施例83; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-(1 ーベンター1-エンスルホニルカルバモイル)インドール(112)の合成〉 実施例59の方法に従い、5-カルボキシー3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(0.325g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール(0.3 15g)、1-ベンター1-エンスルホンアミド(0.290g)及びジアザビシクロウンデセン(0.290g)から3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-(1-ベンター1-エンスルホニルカルバモイル)インドール(112)(0.300g)を得た。

[化合物 (112) の物性]

 $^{1}H-NMR(CDC1_{3}, \delta ppm): 0.89(3H, t, J=7.4Hz), 1.46(2H, m), 2.19(2H, m), 2.32(3H, s), 4.05(2H, s), 6.62(1H, d, J=15.2Hz), 6.75(1H, d, J=8.4Hz), 6$

WO 98/15530 PCT/JP97/03592

.97(1H, dd, J=8.3 及び 2.1Hz), 7.03(1H, m), 7.30(1H, d, J=8.5Hz), 7.37(1 H, d, J=2.1Hz), 7.57(1H, dd, J=8.5 及び 1.6Hz), 7.87(1H, s), 8.62(1H, s)

IR(Nujol): 1667cm⁻¹.

[化合物(113)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm) : 2.31(3H, s), 4.05(2H, s), 6.96(1H, d, J=8.4Hz), 7.24(2H, m), 7.58(1H, d, J=2.2Hz), 7.65(1H, dd, J=1.3 及び 8.5Hz), 7.89(1H, s), 11.12(1H, s)。

IR(Nujol) : 1722cm⁻¹.

Mass(FD): m/e 464(M).

mp : 201-205°C.

<実施例85; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-(2,2-ジメチルプロパンスルホニルカルバモイル)-2-メチルインドール(114)の合成 >

実施例 5 9 の方法に従い、5 ーカルボキシー 3 ー(2 ,4 ージクロロベンジル) ー 2 ーメチルインドール(0.368g)、N ,N ーカルボニルジイミダゾール(0.268g)、ジアザビシクロウンデセン(0.251g)及び 2 ,2 ージメチルプロバンスルホンアミド(0.250g)から 3 ー(2 ,4 ージクロロベンジル) -5 ー(2 ,2 ー

WO 98/15530

ジメチルプロパンスルホニルカルバモイル) -2-メチルインドール(114) (0.287g) を得た。

[化合物(114)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, & ppm): 1.09(9H, s), 2.30(3H, s), 3.48(2H, s), 4.08(2H, s), 6.93(1H, d, J=8.4Hz), 7.26(1H, dd, J=1.9 及び 8.3Hz), 7.34(1H, d, J=8.6Hz), 7.61(1H, d, J=2.0Hz), 7.62(1H, d, J=8.5Hz), 8.02(1H, s), 11.38(1H, s), 11.70(1H, brs)。

IR(Nujol): 1656cm⁻¹

mp : 134-138℃。

「化合物(115)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 2.27(3H, s), 4.02(2H, s), 6.81(1H, d, J=8.4Hz), 7.21-7.27(2H, m), 7.47(1H, d, J=9.6Hz), 7.55(1H, dd, J=8.2 及び 4.2Hz), 7.66(1H, d, J=2.0Hz), 7.81(1H, t, J=7.8Hz), 8.06(1H, s), 8.32(1H, d, J=8.0Hz), 8.50(2H, d, J=7.6Hz), 8.76(1H, d), 11.32(1H, s)。

IR(Nujol): 1678cm⁻¹.
mp: 255-256°C.

<実施例 87; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-((2-フェニルエタン)スルホニルカルバモイル)インドール(116)の合成> 実施例 <math>59の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル

) -2-メチルインドール (0.145g) 、N, N'-カルボニルジイミダゾール (0.100g) 、8-キノリンスルホンアミド (0.114g) 及びジアザビシクロウンデセン (0.094g) から3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチルー5-((2-フェニルエタン) スルホニルカルバモイル) インドール (116) (0.050g) を得た。

[化合物(116)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 2.30(3H, s), 3.01(2H, m), 3.80(2H, m), 4.09(2H, s), 6.93(1H, d, J=8.4Hz), 7.15(1H, m), 7.21-7.28(5H, m), 7.34(1H, d, J=8.5Hz), 7.60-7.64(2H, m), 8.01(1H, s), 11.39(1H, s), 11.77(1H, s).

IR(Nujol): 1674cm⁻¹.

mp : 212-213°C.

[化合物(117)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, るppm): 2.30(3H, s), 4.05(2H, s), 4.81(2H, s), 6.90(1H, d, J=8.4Hz), 7.26(1H, dd, J=2.1 及び 8.4Hz), 7.29(5H, m), 7.35(1H, d, J=8.5Hz), 7.61(1H, d, J=2.1Hz), 7.63(1H, dd, J=1.7 及び 8.6Hz), 7.97(1H, d, J=1.0Hz), 11.46(1H, s), 11.62(1H, s)。

IR(Nujol): 1690cm⁻¹.

mp : 224-225°C.

<実施例89; 5-シクロヘキサンスルホニルカルバモイル-3-(2, 4)

ージクロロベンジル) -2-メチルインドール(118)の合成>

実施例 5 9 の方法に従い、5 - カルボキシー 3 - (2 ,4 - ジクロロベンジル) -2 - メチルインドール (0.217g) ,N ,N' - カルボニルジイミダゾール (0.126g) 、ジアザビシクロウンデセン (0.119g) 及びシクロヘキサンスルホンアミド (0.127g) から 5 - シクロヘキサンスルホニルカルバモイル - 3 - (2 ,4 - ジクロロベンジル) - 2 - メチルインドール (1 1 8) <math>(0.032g) を得た。

「化合物(118)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 1.14(1H, m), 1.26(2H, m), 1.46(2H, m), 1.60(1H, m), 1.79(2H, d, J=11.6Hz), 2.00(2H, d, J=10.4Hz), 2.29(3H, s), 3.57(1H, m), 4.08(2H, s), 6.93(1H, d, J=8.3Hz), 7.26(1H, d, J=8.2Hz), 7.34(1H, d, J=8.4Hz), 7.62(2H, m), 8.03(1H, s), 11.39(1H, s), 11.60(1H, brs).

IR(Nujol): 1657cm⁻¹.

mp: 176-181°C.

<実施例90; $5-(3-\rho \Box \Box -1-\nabla \Box N)$ ンスルホニルカルバモイル) $-3-(2,4-ジ \rho \Box \Box \nabla \cup N)$ -2- メチルインドール (119) 及び $3-(2,4-ジ \rho \Box \Box \nabla \cup N)$ -2- メチル $-5-(\nabla \Box N)$ ンスルタム-1- イルカルボニル) インドール (120) の合成 >

5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール (0.334g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール (0.243g) 及びN,N-ジメチルホルムアミド (5ml) の混合物を、室温下<math>40分攪拌した。つづいて (3-クロロー1-プロバン) スルホンアミド (0.236g) 及びジアザビシクロウンデセン (0.228g) を加えて、室温下14日間攪拌した。0.5M塩酸 (8ml) を加えて酸性とし、析出した固体を濾取した。この固体を酢酸エチル (60ml) に溶かし、食塩水 (100ml) を加えて分液した。有機層を乾燥後、これを濃縮して得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (34) アルノクロロホルム=31/9 ア)で分離精製した。得られた26 成分をそれぞれジエチルエーテル/ヘキサンから再結



[化合物(119)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, るppm): 2.13(2H, m), 2.30(3H, s), 3.63(2H, t, J=7.5Hz), 3.75(2H, t, J=6.5Hz), 4.09(2H, s), 6.93(1H, d, J=8.4Hz), 7.26(1H, dd, J=2.1 及び 8.4Hz), 7.35(1H, d, J=8.5Hz), 7.61(1H, d, J=2.1Hz), 7.63(1H, dd, J=1.6 及び 8.6Hz), 8.03(1H, s), 11.40(1H, s), 11.80(1H, brs)。

IR(Nujol): 1681cm⁻¹.

mp: 95.5-96.2°C.

[化合物(120)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, oppm): 2.29(2H, m), 2.33(3H, s), 3.49(2H, t, J=7.0Hz), 3.85(2H, t, J=6.6Hz), 4.06(2H, s), 7.02(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, m), 7.33(1H, d, J=8.4Hz), 7.39(1H, dd, J=1.4 及び 8.4Hz), 7.58(1H, m), 7.72(1H, s), 11.33(1H, s)。

IR(Nujol): 1658cm⁻¹.

mp: 197-198°C.

<実施例91; 6-(1-プタンスルホニルカルバモイル)-2-(2,4-ジクロロベンジル)-3-メチルインドール(121)の合成>

6-カルボキシ-2-(2 , 4-ジクロロベンジル)-3-メチルインドール (0.550g) 、N, N ーカルボニルジイミダゾール(0.400g) 、1-ブタンスルホン アミド (0.340g) 及びジアザビシクロウンデセン (0.376g) から6- (1-ブタンスルホニルカルバモイル) -2- (2 , 4-ジクロロベンジル) -3-メチルインドール (1 2 1) (0.250g) を得た。

[化合物(121)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, るppm): 0.86(3H, t, J=7.3Hz), 1.40(2H, sextet, J=7.4Hz), 1.66(2H, quint, J=7.4Hz), 2.18(3H, s), 3.50(2H, m), 4.19(2H, s), 7.09(1H, d, J=8.4Hz), 7.36(1H, dd, J=2.2 及び 8.4Hz), 7.51(1H, d, J=8.4Hz), 7.57(1H, dd, J=1.5 及び 8.4Hz), 7.62(1H, d, J=2.2Hz), 7.91(1H, d, J=1.5Hz), 11.16(1H, brs), 11.77(1H, brs)。

IR(Nujol): 1666cm⁻¹.

MS(FD): m/e 452(M).

mp: 215.5-216.1°C.

<実施例92; 1-(2,4-ジクロロベンジル)-3-メチル-6-(1-ベンタンスルホニルカルバモイル)インドール(122)の合成>

実施例 59の方法に従い、6-カルボキシ-1-(2, 4-ジクロロベンジル)-3-メチルインドール(0.46 g)、N, N -カルボニルジイミダゾール(0.3 35g)、1-ベンタンスルホンアミド(0.312g)とジアザビシクロウンデセン(0.314g)から 1-(2, 4-ジクロロベンジル)-3-メチル-6-(1-ベンタンスルホニルカルバモイル)インドール(122)(0.370g)を無色結晶として得た。

[化合物(122)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, るppm): 0.80(3H, t, J=7.3Hz), 1.25(2H, sextet, J=7.6Hz), 1.34(2H, quint, J=7.5Hz), 1.67(2H, quint, J=7.5Hz), 2.28(3H, s), 3.49(2H, m), 5.50(2H, s), 6.55(1H, d, J=8.4Hz), 7.32(1H, dd, J=2.0 及び 8.4Hz), 7.42(1H, s), 7.64(2H, s), 7.70(1H, d, J=2.0Hz), 8.10(1H, s),11.77(1H, brs)。

IR(Nujol): 1686cm⁻¹.

mp: 116-117.5°C.

<実施例93; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-((4-メチルベンゼン)スルホニルカルバモイル)インドール(123)の合成>

実施例 5 9 の方法に従い、5 - カルボキシー3 - (2, 4 - ジクロロベンジル) -2 - メチルインドール (0.334g)、N,N' - カルボニルジイミダゾール (0.243g)、(4 - メチルベンゼン)スルホンアミド (0.257g)及びジアザビシクロウンデセン (0.228g)から3 - (2, 4 - ジクロロベンジル)-2 - メチルー5 - (4 - メチルベンゼン)スルホニルカルバモイル)インドール (1 2 3) (0.35 6g) を得た。

[化合物(123)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, るppm): 2.28(3H, s), 2.37(3H, s), 4.06(2H, s), 6.90(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, dd, J=8.4 及び 2.2Hz), 7.30(1H, d, J=8.6Hz), 7.40(2H, d, J=8.2Hz), 7.53(1H, dd, J=8.7 及び 2.1Hz), 7.60(1H, d, J=2.2Hz), 7.85(2H, d, J=8.3Hz), 7.96(1H, s), 11.36(1H, s), 12.09(1H, s)。

IR(Nujol): 1688cm⁻¹.

mp : 243-246°C.

〈実施例94; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-((4-ニトロベンゼン)スルホニルカルバモイル)インドール(124)の合成〉 実施例59の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(0.334g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール(0.243g)、(4-ニトロベンゼン)スルホンアミド(0.303g)及びジアザビシクロウンデセン(0.228g)から3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-(4-ニトロベンゼン)スルホニルカルバモイル)インドール(124)(0.350g)を得た。

「化合物(124)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, るppm) : 2.28(3H, s), 4.07(2H, s), 6.89(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, dd, J=8.4 及び 2.1Hz), 7.32(1H, d, J=8.5Hz), 7.55(1H, d, J=8.5Hz), 7.60(1H, d, J=2.0Hz), 7.97(1H, s), 8.21(2H, d, J=8.8Hz), 8.43(2H, d, J=8.9Hz), 11.41(1H, s), 12.50(1H, brs)。

IR(Nujol): 1675cm⁻¹.

mp: 216-221°C.

<実施例95; 5-((4-クロロベンゼン)スルホニルカルバモイル)-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(125)の合成>実施例59の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル) - 2 - メチルインドール (0.334g) 、N,N'-カルボニルジイミダゾール (0.243 g)、(4-クロロベンゼン)スルホンアミド(0.287g)及びジアザビシクロウン デセン(0.228g)から5-((4-クロロベンゼン)スルホニルカルバモイル)-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(125)(0.195g) を得た。

「化合物(125)の物性]

 $^{1}H-NMR(DMSO-d6, \delta ppm)$: 2.28(3H, s), 4.07(2H, s), 6.90(1H, d, J=8.5Hz), 7.25(1H, dd, J=8.4 及び 2.3Hz), 7.32(1H, d, J=8.6Hz), 7.54(1H, dd, J=8.7 及び 1.5Hz), 7.61(1H, d, J=2.0Hz), 7.69(2H, d, J=8.6Hz), 7.97(3H, m), 1 1.39(1H. s), 12.27(1H, brs).

IR(Nujol): 1659cm⁻¹.

mp: 133-136°C.

<実施例96; 5-((3-クロロベンゼン)スルホニルカルバモイル)-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(126)の合成>実施例59の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル) - 2 - メチルインドール (0.334g) 、N,N'-カルボニルジイミダゾール (0.243 g)、(3-クロロベンゼン)スルホンアミド(0.287g)及びジアザビシクロウン デセン (0.228g) から5-((3-クロロベンゼン)スルホニルカルバモイル) -3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(126)(0.107g) を得た。

「化合物(126)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, るppm): 2.28(3H, s), 4.07(2H, s), 6.90(1H, d, J=8.5Hz), 7.25(1H, dd, J=8.4 及び 2.2Hz), 7.32(1H, d, J=8.5Hz), 7.55(1H, m), 7.60(1H, d, J=2.1Hz), 7.66(1H, t, J=8.0Hz), 7.79(1H, d, J=7.8Hz), 7.92(1H, d, J=7.7Hz), 7.95(1H, s), 7.98(1H, s), 11.40(1H, s), 12.31(1H, brs)。 IR(Nujol): 1687cm⁻¹。

mp: 206-207°C.

「化合物(127)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, るppm): 2.29(3H, s), 4.07(2H, s), 6.94(1H, d, J=8.4Hz), 7.26(1H, dd, J=2.0 及び 8.3Hz), 7.31(1H, d, J=8.6Hz), 7.56(1H, d, J=8.5Hz), 7.61(3H, m), 7.68(1H, m), 8.06(1H, s), 8.15(1H, d, J=7.8Hz), 11.38(1H, s), 12.54(1H, brs)。

IR(Nujol): 1690cm⁻¹.

mp : 224-226°C.

<実施例98; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-((4-フルオロベンゼン)スルホニルカルバモイル)-2-メチルインドール(128)の合成 >

実施例59の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)) -2-メチルインドール (0.334g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール (0.243)



g)、(4-7)ルオロベンゼン)スルホンアミド(0.263g)及びジアザビシクロウンデセン(0.228g)から3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-(4-7)イロベンゼン)スルホニルカルバモイル)-2-メチルインドール(128)0.130g)を得た。

「化合物(128)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, るppm): 2.28(3H, s), 4.07(2H, s), 6.90(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, dd, J=1.9 及び 8.4Hz), 7.32(1H, d, J=8.6Hz), 7.45(2H, t, J=8.7Hz), 7.55(1H, d, J=8.5Hz), 7.60(1H, d, J=2.0Hz), 7.97(1H, s), 8.03(1H, d, J=8.6Hz), 8.04(1H, d, J=8.8Hz), 11.38(1H, s), 12.22(1H, brs)。
IR(Nujol): 1685cm⁻¹。

mp : 222-225°C.

WO 98/15530

¹H-NMR(DMSO-d6, るppm): 2.27(3H, s), 4.06(2H, s), 6.90(1H, d, J=8.4Hz), 7.24(1H, dd, J=8.4 及び 1.6Hz), 7.30(1H, d, J=8.5Hz), 7.53(1H, d, J=8.5Hz), 7.59(1H, d, J=2.2Hz), 7.68(1H, t, J=8.1Hz), 7.73(1H, t, J=7.9Hz), 7.94(1H, dd, J=8.7 及び 1.7Hz), 7.98(1H, s), 8.04(1H, d, J=8.1Hz), 8.12(1H, d, J=8.7Hz), 8.22(1H, d, J=8.1Hz), 8.65(1H, s), 11.36(1H, s), 12.27(1H, brs)。

IR(Nujol) : 1688cm⁻¹.

「化合物(129)の物性】



mp: 219-224°C.

[化合物(130)の物性]

IR(Nujol): 1693cm⁻¹.

mp : 221-223°C.

実施例 5 9 の方法に従い、5 - カルボキシ - 3 - (2 , 4 - ジクロロベンジル) - 2 - メチルインドール (0.334g) 、N,N' - カルボニルジイミダゾール (0.243g) 、(2 - メチルベンゼン) スルホンアミド (0.257g) 及びジアザビシクロウンデセン (0.228g) から 3 - (2 , 4 - ジクロロベンジル) - 2 - メチルー 5 - (2 - メチルベンゼン) スルホニルカルバモイル) インドール $(1\ 3\ 1)$ (0.150g) を得た。

[化合物(131)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, るppm): 2.29(3H, s), 2.57(3H, s), 4.07(2H, s), 6.94(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, dd, J=2.1 及び 8.4Hz), 7.31(1H, t, J=7.6Hz), 7.36(1H, d, J=7.4Hz), 7.43(1H, t, J=7.6Hz), 7.55(2H, m), 7.60(1H, d, J=2.1Hz), 8.01(2H, m), 11.37(1H, s), 12.28(1H, brs)。

IR(Nuiol): 1689cm '.

mp : 194-196°C。

WO 98/15530

<実施例 102; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-(2,5-ジメチルベンゼン) スルホニルカルバモイル-2-メチルインドール (132) の合成>

実施例 5 9 の方法に従い、5 - カルボキシー 3 - (2 , 4 - ジクロロベンジル) - 2 - メチルインドール(0.334g)、N,N' - カルボニルジイミダゾール(0.243g)、(2 , 5 - ジメチルベンゼン)スルホンアミド(0.278g)及びジアザビシクロウンデセン(0.228g)から 3 - (2 , 4 - ジクロロベンジル) - 5 - (2 , 5 - ジメチルベンゼン)スルホニルカルバモイル - 2 - メチルインドール(1 3 2)(0.285g)を得た。

[化合物(132)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, るppm): 2.29(3H, s), 2.35(3H, s), 2.51(3H, s), 4.07(2H, s), 6.93(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(2H, m), 7.31(1H, d, J=8.5Hz), 7.36(1H, d, J=7.8Hz), 7.55(1H, dd, J=1.5 及び 8.5Hz), 7.60(1H, d, J=2.1Hz), 7.82(1H, s), 8.01(1H, s), 11.37(1H, s), 12.24(1H, s)。

IR(Nujol): 1682cm⁻¹.

mp: 228-238°C.

<実施例103; 5-(4-) ロモベンゼン)スルホニルカルバモイル-3 -(2,4-) グロロベンジル) -2- メチルインドール (133)の合成> 実施例59の方法に従い、5- カルボキシー3-(2,4-) グロロベンジル) -2- メチルインドール (0.334g)、N,N' カルボニルジイミダゾール (0.243)

g)、(4-プロモベンゼン)スルホンアミド (0.354g) 及びジアザビシクロウンデセン (0.228g) から 5-(4-プロモベンゼン)スルホニルカルバモイル-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール (133)(0.295g)を得た。

[化合物(133)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, るppm): 2.28(3H, s), 4.07(2H, s), 6.90(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, dd, J=1.7 及び 8.3Hz), 7.32(1H, d, J=8.5Hz), 7.54(1H, d, J=8.5Hz), 7.60(1H, d, J=2.0Hz), 7.84(2H, d, J=8.2Hz), 7.89(2H, d, J=8.7Hz), 7.97(1H, s), 11.39(1H, s), 12.28(1H, brs)。

IR(Nujol): 1660cm⁻¹.

mp: 132-137°C.

〈実施例104; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルー5-(E)- β -スチレンスルホニルカルバモイル)インドール(134)の合成〉実施例59の方法に従い、5-カルボキシー3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(0.334g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール(0.243g)、(E)- β -スチレンスルホンアミド(0.275g)及びジアザビシクロウンデセン(0.228g)から3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルー5-((E)- β -スチレンスルホニルカルバモイル)インドール(134)(0.242g)を得た。

[化合物(134)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, るppm): 2.29(3H, s), 4.08(2H, s), 6.90(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, dd, J=8.4 及び 2.0Hz), 7.33(1H, d, J=8.6Hz), 7.45(3H, m), 7.49(1H, d, J=15.4Hz), 7.61(3H, m), 7.76(2H, m), 8.05(1H, s), 11.38(1H, s), 11.79(1H, brs)。

IR(Nujol): 1674cm⁻¹.

mp: 190-196°C.

<実施例105; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルー<math>5-((4-ビニルベンゼン) スルホニルカルバモイル) インドール (135) の合成

実施例59の方法に従い、5-カルボキシー3-(2,4-ジクロロベンジル) - 2 - メチルインドール (0.334g) 、N,N'-カルボニルジイミダゾール (0.243 g) 、 (4-ビニルベンゼン) スルホンアミド (0.275g) 及びジアザビシクロウン デセン (0.228g) から3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-(5g) を得た。

[化合物(135)の物性]

 1 H-NMR(DMSO-d6, δ ppm) : 2.28(3H, s), 4.07(2H, s), 5.45(1H, d, J=10.9Hz), 6.01(1H, d, J=17.6Hz), 6.81(1H, dd, J=11.0 及び 17.6Hz), 6.90(1H, d, J= 8.4Hz), 7.25(1H, m), 7.31(1H, d, J=8.5Hz), 7.54(1H, d, J=8.4Hz), 7.60(1H), s), 7.69(2H, d, J=8.2Hz), 7.93(2H, d, J=8.2Hz), 7.97(1H, s), 11.37(1H, s), 12.16(1H, brs).

IR(Nujol): 1674cm⁻¹.

mp: 143-146°C.

<実施例106; 5-((4-フェニルアゾベンゼン)スルホニルカルバモ(136) (2, 4-ジクロロベンジル) - 2 - メチルインドール (136)の合成>

5-カルボキシー3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール (0.334g)、およびN,N'-カルボニルジイミダゾール(0.243g)をN,N-ジ メチルホルムアミド (5ml) に溶かし室温で90分間攪拌した。続いて (4-フェ ニルアゾベンゼン)スルホンアミド (0.392g)、およびジアザビシクロウンデセ ン (0.228g) を加え、100℃で7時間加熱攪拌した。反応液を室温にまで放冷し 、クロロホルム (40ml) 、水 (40ml) 、および1規定塩酸 (3ml) を加えて分液し WO 98/15530



た。有機層を減圧下濃縮して得られた残留物に酢酸エチル(40m1)、水(40m1) を加えて再び分液し、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。 得られた残留物をクロロホルム(4m1)およびt-ブチルメチルエーテル(2m1)か ら再結晶して5-((4-フェニルアゾベンゼン)スルホニルカルバモイル)-3-(2, 4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(136)(0.150g)を得た。

[化合物(136)の物性]

H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 2.28(3H, s), 4.07(2H, s), 6.91(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, dd, J=2.1 and 8.3Hz), 7.32(1H, d, J=8.6Hz), 7.56(1H, dd, J=1.7 and 8.6Hz), 7.60(1H, d, J=2.3Hz), 7.62(3H, m), 7.93(2H, m), 8.00(1H, m), 8.06(2H, d, J=8.7Hz), 8.18(2H, d, J=8.7Hz), 11.39(1H, s), 12.34(1H, brs),

IR(Nujol): 1677cm.

mp : 207-223°C.

<実施例 107; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-(4-トリフルオロメチルベンゼン) スルホニルカルバモイル) インドール (137) の合成>

実施例 $1\ 0\ 6$ の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2, 4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(0.334g)、N, N $^{\prime}$ $^{\prime$

[化合物(137)の物性]

"H-NMR(DMSO-d6, δ ppm) : 2.28(3H, s), 4.07(2H, s), 6.90(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, dd, J=2.2 and 8.4Hz), 7.32(1H, d, J=8.6Hz), 7.55(1H, dd, J=1.6



and 8.6Hz), 7.60(1H, d, J=2.2Hz), 7.98(1H, s), 8.01(2H, d, J=8.3Hz), 8.1 7(2H, d, J=8.3Hz), 11.40(1H, s), 12.41(1H, brs).

IR(Nujol): 1622cm.

mp: 147-151°C.

実施例 $1\ 0\ 6$ の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2 , 4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(0.400g)、N , N '- カルボニルジィミダゾール(0.388g)、(4-メチル-1-ベンタ-1-エン)スルホンアミド(0.391g)およびジアザビシクロウンデセン(0.364g)から 3- (2 , 4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-((4-メチル-1-ベンタ-1-エン)スルホニルカルバモイル)インドール(138)(0.218g)を得た。

[化合物(138)の物性]

H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 0.86(6H, d, J=6.6Hz), 1.71-1.80(1H, m), 2.14(2H, t, J=6.7Hz), 2.30(3H, s), 4.08(2H, s), 6.74-6.85(2H, m), 6.92(1H, d, J=8.4Hz), 7.26(1H, dd, J=2.1 and 8.4Hz), 7.34(1H, d, J=8.5Hz), 7.59(1H, d, J=1.3Hz), 7.61(1H, d, J=1.3Hz), 8.00(1H, d, J=1.3Hz), 11.38(1H, s), 11.79(1H, s)_o

IR(Nujol): 1682cm.

mp: 199.0-203.0°C.

<実施例109; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-((3,4-ジメトキシベンゼン)スルホニルカルバモイル)-2-メチルインドール (139)の合成>

実施例106の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(<math>0.334g)、N,N'-カルボニルジィミダゾール(

0.243g)、(3,4-ジメトキシベンゼン)スルホンアミド(0.326g)およびジアザビシクロウンデセン(0.228g)から3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-((3,4-ジメトキシベンゼン)スルホニルカルバモイル)-2-メチルインドール(139)(0.167g)を得た。

[化合物(139)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm) : 2.28(3H, s), 3.79(3H, s), 3.83(3H, s), 4.07(2H, s), 6.90(1H, d, J=8.4Hz), 7.15(1H, d, J=8.6Hz), 7.25(1H, dd, J=2.0 and 8.4Hz), 7.31(1H, d, J=8.6Hz), 7.45(1H, d, J=2.1Hz), 7.54(1H, dd, J=1.5 and 8.6Hz), 7.57(1H, dd, J=2.1 and 8.6Hz), 7.60(1H, d, J=2.1Hz), 7.96(1H, s), 11.36(1H, s), 11.97(1H, s).

IR(Nujol): 1673cm.

mp: 148-152°C.

<実施例 $1\ 1\ 0$; 5-((4-t-ブチルベンゼン) スルホニルカルバモイル) <math>-3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチルインドール $(1\ 4\ 0)$ の合成>

実施例 106の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチルインドール(<math>0.334g)、N,N'-カルボニルジィミダゾール(<math>0.243g)、(4-t-ブチルベンゼン)スルホンアミド(<math>0.320g)およびジアザビシクロウンデセン(0.228g)から 5-(4-t-ブチルベンゼン) スルホニルカルバモイル)-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(<math>140)(0.123g)を得た。

[化合物(140)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 1.28(9H, s), 2.28(3H, s), 4.07(2H, s), 6.91(1H, d, J=7.9Hz), 7.25(1H, d, J=8.3Hz), 7.31(1H, d, J=8.1Hz), 7.54(1H, d, J=8.2Hz), 7.61(3H, m), 7.89(2H, d, J=7.3Hz), 7.98(1H, s), 11.37(1H, s), 12.12(1H, brs).

IR(Nujol): 1688cm.

mp : 203-207°C。

<実施例 $1 \ 1 \ 1 \ ;$ 3 - (2, $4 - \varnothing / 2$ $- \varnothing / 2$ $- \vartheta / 3 - \vartheta / 4$ $- \vartheta / 4$

実施例 $1\ 0\ 6$ の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチルインドール (0.250g)、<math>N,N'-カルボニルジイミダゾール (0.182g)、(3-メチルベンゼン)スルホンアミド (0.192g) およびジアザビシクロウンデセン (0.171g) から <math>3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-((3-メチルベンゼン)スルホニルカルバモイル)インドール (141) (0.200g) を得た。

「化合物(141)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 2.28(3H, s), 2.38(3H, s), 4.07(2H, s), 6.90(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, dd, J=2.1 and 8.3Hz), 7.30(1H, d, J=8.5Hz), 7.46-7.50(2H, m), 7.55(1H, d, J=8.5Hz), 7.60(1H, d, J=2.1Hz), 7.73-7.78(2H, m), 7.97(1H, s), 11.36(1H, s), 12.14(1H, brs).

IR(Nujol) : 1683cm.

mp: 105-115℃(泡状固体)。

実施例 $1\ 0\ 6$ の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2, 4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(0.107g)、N, N $^{\prime}$ - カルボニルジイミダゾール(0.063g)、2-オクタンスルホンアミド(0.075g)およびジアザビシクロウンデセン(0.059g)から 3-(2, 4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-(2-オクタンスルホニルカルバモイル)インドール(142)(0.032g)を得た。

「化合物(142)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 0.85(3H, t, J=7.7Hz), 1.2-1.5(8H, m), 1.43(3H, d, J=6.9Hz), 1.64(1H, m), 2.05(1H, m), 2.38(3H, s), 3.89(1H, m), 4.11(2H, s), 6.80(1H, d, J=8.3Hz), 7.04(1H, dd, J=2.0 and 8.3Hz), 7.36(1H, d, J=8.5Hz), 7.42(1H, d, J=2.0Hz), 7.60(1H, dd, J=1.6 and 8.5Hz), 7.84(1H, br s), 8.21(2H, brs)_c

IR(Nujol): 1678cm.

mp : 181-182°C。

WO 98/15530

<実施例 1 1 3; 3 - (2, 4 - ジクロロベンジル) - 2 - メチル - 5 - (4 - フェニルベンゼン) スルホニルカルバモイル) インドール (1 4 3) の合成>

実施例 106の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチルインドール(<math>0.334g)、N,N'-カルボニルジィミダゾール(<math>0.243g)、(4-フェニルベンゼン)スルホンアミド(<math>0.350g)およびジアザビシクロウンデセン(0.228g)から 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-(4-フェニルベンゼン)スルホニルカルバモイル)インドール(<math>143)(0.109g)を得た。

[化合物(143)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 2.28(3H, s), 4.07(2H, s), 6.91(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, dd, J=2.0 and 8.3Hz), 7.32(1H, d, J=8.6Hz), 7.43(1H, t, J=7.3Hz), 7.50(2H, t, J=7.5Hz), 7.55(1H, dd, J=1.3 and 8.6Hz), 7.60(1H, d, J=1.9Hz), 7.73(2H, d, J=8.6Hz), 7.90(2H, d, J=8.5Hz), 7.99(1H, s), 8.04(2H, d, J=8.5Hz), 11.38(1H, s), 12.22(1H, brs).

IR(Nujol): 1678cm;

mp: 206-207°C.

<実施例114; $3-(2-\rho p p p -4-\rho p -4$



5-メトキシカルボニルー2-メチルインドール(0.84g)、臭化2-クロロー4-フェニルベンジル(2.0g)、L-酒石酸(1.07g)、水酸化ナトリウム(0.37g)、ヨウ化ナトリウム(0.53g)、1,4-ジオキサン(15ml)および水(8ml)の混合物を90 C で 4 日間撹拌した。反応液に水と酢酸エチルを加え抽出し、有機層を水洗、乾燥、濃縮して得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液:酢酸エチル/ヘキサン=1/4~1/2)で精製し、ヘキサンと酢酸エチルの混合溶液から結晶化することにより3-(2-クロロ-4-フェニルベンジル)-5-メトキシカルボニルー2-メチルインドール(144)(0.965)を得た。

[化合物(144)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm) : 2.38(3H, s), 3.77(3H, s), 4.16(2H, s), 7.04(1H, d, J=8.1Hz), 7.36(2H, t, J=5.9Hz), 7.44(2H, t, J=7.2Hz), 7.48(1H, d, J=8.0Hz), 7.65(3H, m), 7.74(1H, s), 7.96(1H, s), 11.36(1H, s).

[化合物(145)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm) : 2.37(3H, s), 4.13(2H, s), 7.04(1H, d, J=8.1Hz), 7.28(1H, d, J=8.5Hz), 7.36(1H, t, J=6.8Hz), 7.44(2H, t, J=7.6Hz), 7.47(1H, d, J=8.0Hz), 7.64(3H, m), 7.73(1H, d, J=1.8Hz), 7.92(1H, s), 11.24(1H, d, J=8.0Hz), 7.64(3H, m), 7.73(1H, d, J=1.8Hz), 7.92(1H, s), 11.24(1H, d, J=8.0Hz), 7.64(3H, m), 7.73(1H, d, J=1.8Hz), 7.92(1H, s), 11.24(1H, d, J=8.0Hz), 7.64(3H, m), 7.73(1H, d, J=1.8Hz), 7.92(1H, s), 11.24(1H, d, J=8.0Hz), 11.24(1H, d,

, s)_o

<実施例116; 3-((2-クロロ-4-フェニル) ベンジル) -2-メチル-5-((1-ベンタ-1-エン) スルホニルカルバモイル) インドール (<math>146) の合成>

実施例 106の方法に従い、5-カルボキシ-3-((2-クロロ-4-フェニル) ベンジル) <math>-2-メチルインドール (0.301g) 、N,N'-カルボニルジイミダゾール (0.195g) 、 (1-ベンタ-1-エン) スルホンアミド (0.179g) およびジアザビシクロウンデセン (0.183g) から 3-((2-クロロ-4-フェニル) ベンジル) -2-メチル-5-((1-ベンタ-1-エン) スルホニルカルバモイル) インドール (146) (0.135g) を得た。

[化合物(146)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 0.84(3H, t, J=7.4Hz), 1.42(2H, m), 2.21(2H, m), 2.33(3H, s), 4.14(2H, s), 6.75(1H, d, J=15.2Hz), 6.83(1H, dt, J=6.4 and 15.1Hz), 6.98(1H, d, J=8.0Hz), 7.35(2H, m), 7.42-7.47(3H, m), 7.60-7.64(3H, m), 7.74(1H, d, J=1.7Hz), 8.07(1H, s), 11.38(1H, s), 11.81(1H, s), IR(Nujol): 1654cm.

mp : 166-167°C。

〈実施例117; 3-(2-クロロー4-フェニルベンジル) -2-メチルー5-(1-ベンタンスルホニルカルバモイル) インドール (147) の合成〉実施例106の方法に従い、5-カルボキシー3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチルインドール (0.200g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール (0.173g)、1-ベンタンスルホンアミド (0.165g) およびジアザビシクロウンデセン (0.162g) から3-(2-クロロー4-フェニルベンジル) -2-メチルー5-(1-ベンタンスルホニルカルバモイル) インドール (147) (0.122g) を得た。

[化合物(147)の物性]



'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 0.79(3H, t, J=7.3Hz), 1.21-1.41(4H, m), 1.65-1.7 2(2H, m), 2.34(3H, s), 3.48(2H, t, J=7.7Hz), 4.16(2H, s), 7.01(1H, d, J=8.1Hz), 7.37(2H, d, J=8.2Hz), 7.42-7.49(3H, m), 7.64(3H, m), 7.75(1H, d, J=1.8Hz), 8.10(1H, s), 11.40(1H, s), 11.71(1H, s).

IR(Nujol): 1684cm.

mp: 155.5-156.5°C.

[化合物(148)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm) : 2.32(3H, s), 4.13(2H, s), 6.97(1H, d, J=8.0Hz), 7.31-7.37(2H, m), 7.42-7.47(3H, m), 7.54-7.67(6H, m), 7.73(1H, s), 7.96(2H, d, J=8.0Hz), 8.03(1H, s), 11.38(1H, s), 12.20(1H, brs).

IR(Nujol): 1661cm.

mp: 134-137°C_o

<実施例119; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-((4-エチルベンゼン)スルホニルカルバモイル)-2-メチルインドール (149)の合成 >

実施例 $1\ 0\ 6$ の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2, 4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(0.334g)、N,N'-カルボニルジィミダゾール(0.243g)、(4-エチルベンゼン)スルホンアミド(0.278g)およびジアザビシ

WO 98/15530 PCT/JP97/03592

112

クロウンデセン (0.228g) から 3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-(4-エチルベンゼン) スルホニルカルバモイル) -2-メチルインドール (149) (0.108g) を得た。

[化合物(149)の物性]

H-NMR(DMSO-d6, δ ppm) : 1.18(3H, t, J=7.5Hz), 2.28(3H, s), 2.67(2H, q, J=7.3Hz), 4.07(2H, s), 6.91(1H, d, J=8.3Hz), 7.25(1H, d, J=7.5Hz), 7.31(1H, d, J=8.4Hz), 7.44(2H, d, J=7.9Hz), 7.54(1H, d, J=8.6Hz), 7.60(1H, s), 7.87(2H, d, J=8.0Hz), 7.97(1H, s), 11.37(1H, s), 12.10(1H, brs).

IR(Nujol): 1682cm.

mp:197-198 °C.

実施例 106の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2, 4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(0.334g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール(0.243g)、(4-n-ブチルベンゼン)スルホンアミド(0.320g)およびジアザビシクロウンデセン(0.228g)から5-((4-n-ブチルベンゼン)スルホニルカルバモイル)-3-(2, 4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(150)(0.230g)を得た。

[化合物(150)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 0.87(3H, t, J=7.3Hz), 1.28(2H, m), 1.55(2H, m), 2.28(3H, s), 2.64(2H, t, J=7.6Hz), 4.07(2H, s), 6.90(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, dd, J=2.0 and 8.3Hz), 7.31(1H, d, J=8.6Hz), 7.42(1H, d, J=8.2Hz), 7.54(1H, dd, J=1.5 and 8.6Hz), 7.60(1H, d, J=2.0Hz), 7.87(2H, d, J=8.3Hz), 7.97(1H, s), 11.37(1H, s), 12.09(1H, s).

IR(Nujol): 1659cm.



mp: 154-155°C.

<実施例121; 5-((4-n-プトキシベンゼン) スルホニルカルバモイル) <math>-3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチルインドール (151)の合成>

実施例 $1\ 0\ 6$ の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2, 4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(0.334g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール(0.243g)、(4-n-ブトキシベンゼン)スルホンアミド(0.344g)およびジアザビシクロウンデセン(0.228g)から5-((4-n-ブトキシベンゼン)スルホニルカルバモイル)-3-(2, 4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール($1\ 5\ 1$)(0.140g)を得た。

[化合物(151)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 0.91(3H, t, J=7.1Hz), 1.42(2H, m), 1.69(2H, m), 2.28(3H, s), 4.04(2H, t, J=6.5Hz), 4.06(2H, s), 6.90(1H, d, J=8.3Hz), 7. 10(2H, d, J=8.0Hz), 7.24(1H, d, J=8.0Hz), 7.30(1H, d, J=8.5Hz), 7.54(1H, d, J=8.5Hz), 7.60(1H, s), 7.88(2H, d, J=7.9Hz), 7.96(1H, s), 11.36(1H, s), 12.04(1H, brs)。

IR(Nujol): 1654cm.

mp: 185-189°C.

<実施例122; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-メトキシカルボ = 2- 3 (152)の合成>

水浴下、トリフルオロ酢酸(1.238g)とトリエチルシラン(2.52g)の塩化メチレン(10ml)溶液に、「Tetrahedron, 42(16), 4511(1986)」に記載の方法により合成した 5- メトキシカルボニルー 2- メチルチオインドール(0.800g)と 2 , 4- ジクロロベンズアルデヒド(0.760g)の塩化メチレン(10ml)溶液を加えた。水浴下で 3 時間撹袢した後、析出した結晶を濾別、乾燥することにより 3- (2 , 4- ジクロロベンジル)- 5- メトキシカルボニルー 2- メチルチオインド



ール (152) (0.727g) を得た。

[化合物(152)の物性]

'H-NMR(CDCl₁, δ ppm) : 2.33(3H, s), 3.89(3H, s), 4.29(2H, s), 6.79(1H, d, J=8.3Hz), 7.02(1H, d, J=8.3Hz), 7.35(1H, d, J=8.6Hz), 7.42(1H, d, J=1.9Hz), 7.92(1H, dd, J=1.3 and 8.7Hz), 8.10(1H, s), 8.32(1H, brs)_o

114

実施例115の方法に従い、3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-メトキシカルボニル-2-メチルチオインドール(0.950g)から<math>5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルチオインドール(153)(0.795g)を得た。

[化合物(153)の物性]

"H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 2.44(3H, s), 4.20(2H, s), 6.94(1H, d, J=8.3Hz), 7.28(1H, dd, J=2.2 and 8.4Hz), 7.38(1H, d, J=8.6Hz), 7.62(1H, d, J=2.2Hz), 7.72(1H, d, J=8.7Hz), 7.92(1H, s), 11.79(1H, s), 12.44(1H, brs).

<実施例124; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルチオー5-((1-ベンター1-エン) スルホニルカルバモイル) インドール (154)の合成>

実施例 106の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチルチオインドール(<math>0.200g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール(<math>0.177g)、(1-ペンタ-1-エン)スルホンアミド(0.163g)およびジアザビシクロウンデセン(0.166g)から 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルチオ-5-((<math>1-ペンタ-1-エン) スルホニルカルバモイル)インドール(154)(0.068g)を得た。

[化合物(154)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm) : 0.86(3H, t, J=7.4Hz), 1.40-1.49(2H, m), 2.23(2H,

q, J=7.2Hz), 2.41(3H, s), 4.18(2H, s), 6.76(1H, d, J=6.0Hz), 6.82-6.89(2H, m), 7.26(1H, dd, J=1.9 and 8.4Hz), 7.40(1H, d, J=8.7Hz), 7.63(1H, d, J=2.0Hz), 7.70(1H, d, J=8.8Hz), 8.07(1H, s), 11.86(1H, brs), 11.88(1H, brs),

IR(Nujol): 1682cm.

WO 98/15530

mp: 140.5-142.0°C.

実施例 106の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチルチオインドール(<math>0.160g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール(<math>0.092g)、ベンゼンスルホンアミド(0.089g)およびジアザビシクロウンデセン(0.086g)から5-(ベンゼンスルホニルカルバモイル) -3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチルチオインドール(<math>155)(0.100g)を得た。「化合物(155)の物性

H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 2.41(3H, s), 4.17(2H, s), 6.82(1H, d, J=8.4Hz), 7.26(1H, dd, J=2.1 and 8.3Hz), 7.38(1H, d, J=8.7Hz), 7.60-7.66(4H, m), 7.70(1H, t, J=7.3Hz), 7.98(2H, d, J=7.5Hz), 8.04(1H, s), 11.88(1H, brs), 12.26(1H, brs).

IR(Nujol): 1698cm.

mp: 223.0-226.0°C.

5-(1-ペンタンスルホニルカルバモイル) インドール(<math>156)(0.218g)を得た。

「化合物(156)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 0.81(3H, t, J=7.3Hz), 1.22-1.31(2H, m), 1.31-1.3 9(2H, m), 1.63-1.70(2H, m), 2.42(3H, d, J=0.7Hz), 3.49(2H, t, J=7.5Hz), 4.19(2H, s), 6.85(1H, d, J=8.4Hz), 7.26(1H, d, J=8.4Hz), 7.42(1H, d, J=8.7Hz), 7.63(1H, d, J=1.9Hz), 7.72(1H, d, J=8.6Hz), 8.09(1H, s), 11.76(1H, s), 11.89(1H, s)。

IR(Nujol): 1682cm.

mp: 176.5-180.0°C.

<実施例127; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-((1-ペンタ-1,3-ジェン) スルホニルカルバモイル) インドール (157) の合成>

実施例 106 の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2, 4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール(0.300g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール(0.291g)、(1-ペンタ-1, 3-ジエン)スルホンアミド(0.264g)およびジアザビシクロウンデセン(0.273g)から3-(2, 4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-((1-ペンタ-1, 3-ジエン)スルホニルカルバモイル)インドール(157)(0.174g)を得た。

[化合物(157)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 1.83(3H, d, J=6.4Hz), 2.30(3H, s), 4.09(2H, s), 6.25-6.42(2H, m), 6.77(1H, d, J=14.8Hz), 6.92(1H, d, J=8.4Hz), 7.18(1H, dd, J=9.5 and 14.8Hz), 7.26(1H, dd, J=2.2 and 8.4Hz), 7.34(1H, d, J=8.5Hz), 7.61(2H, m), 8.02(1H, s), 11.38(1H, brs), 11.82(1H, brs).

IR(Nuiol): 1682cm.

mp: 174.0-177.0°C.

<実施例128; 5-((2-シクロプロピルエチレン) スルホニルカルバモイル) -3-(2,4-ジクロロベンジル) -2-メチルインドール (158) の合成>

実施例106の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール (0.300g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール (0.291g)、 (2-シクロプロピルエチレン)スルホニルカルバモイル (0.264g)およびジアザビシクロウンデセン (0.273g)から<math>5-((2-シクロプロピルエチレン)スルホニルカルバモイル)-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-メチルインドール (158) (0.180g)を得た。

[化合物(158)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 0.70-0.74(2H, m), 0.94-0.98(2H, m), 1.68-1.77(1H, m), 2.30(3H, s), 4.09(2H, s), 6.34(1H, dd, J=10.4 and 14.8Hz), 6.84(1H, d, J=14.8Hz), 6.92(1H, d, J=8.4Hz), 7.27(1H, dd, J=2.2 and 8.4Hz), 7.3 4(1H, dJ=8.6Hz), 7.62(2H, m), 8.02(1H, s), 11.38(1H, brs), 11.73(1H, brs),

IR(Nujol): 1684cm.

mp: 172.5-174.0°C.

実施例 $1\ 0\ 6$ の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2, 4-ジクロロベンジル) -2-メチルインドール(0.200g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール(0.126g)、(4-メチルー(E) $-\beta-$ スチレン)スルホンアミド(0.153g)およびジアザビシクロウンデセン(0.118g)から 3- (2, 4-ジクロロベンジル)-2-メチル-5-((4-メチル-(E) $-\beta-$ スチレン)スルホニルカルバモイル)インドール(159)(0.122g)を得た。

「化合物(159)の物性]

 $^{\text{H-NMR}(DMSO-d6}, \delta ppm)$: 2.29(3H, s), 2.34(3H, s), 4.08(2H, s), 6.91(1H, d, J=8.4Hz), 7.26(3H, m), 7.34(1H, d, J=8.5Hz), 7.42(1H, d, J=15.4Hz), 7.42(1H, d, J=15.4Hz).56-7.67(5H, m), 8.05(1H, s), 11.38(1H, brs), 11.95(1H, brs).

IR(Nujol): 1678cm.

mp: 253.5-255.0°C.

<実施例130; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-((4-メトキ シー(E) $-\beta$ -スチレン) スルホニルカルバモイル) -2-メチルインドール (160)の合成>

実施例106の方法に従い、5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジ (0.200g) 、(0.200g) 、(0.0.126g) 、 (4-1) + (E) - (B) - (B) - (A) + (B) + (Bおよびジアザビシクロウンデセン (0.118g) から3-(2,4-ジクロロベンジ ν) $-5-((4-メトキシー(E)-\beta-スチレン)スルホニルカルバモイル$) - 2 -メチルインドール (160) (0.067g) を得た。

「化合物(160)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 2.29(3H, s), 3.80(3H, s), 4.08(2H, s), 6.91(1H, d, J=8.5Hz), 6.99(2H, d, J=8.8Hz), 7.25(1H, dd, J=8.4 and 2.1Hz), 7.32(1 H, d, J=15.4Hz), 7.33(1H, d, J=8.4Hz), 7.55(1H, d, J=15.4Hz), 7.60-7.64(2H, m), 7.71(2H, d, J=8.7Hz), 8.05(1H, s), 11.37(1H, s), 11.89(1H, brs). IR(Nujol): 1674cm.

mp: 227.5-231.0°C.

<実施例131; 3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-メトキシカルボニル-2- (メトキシメチル) インドール (161) の合成>

トリフルオロ酢酸 (1.14g)、およびトリエチルシラン (2.33g) をジクロロメ タン (10ml) に溶かした溶液を0℃に冷却し、ここへ5-メトキシカルボニルー 2-(メトキシメチル) インドール (1.10g) 、および 2 、4-ジクロロペンズアルデヒド <math>(0.96g) をジクロロメタン (20m1) に溶かした溶液を滴下した。反応液を 0 \mathbb{C} で 3 時間攪拌した後、 1 0 %水酸化ナトリウム水溶液 (5m1) 、 0 のロロボルム (40m1) 、飽和食塩水 (40m1) を順次加えて分液した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、これを減圧下濃縮した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン= 3/7) で精製することにより 3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-メトキシカルボニル-2-(メトキシメチル) インドール <math>(161) (0.61g) を得た。

「化合物(161)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 3.37(3H, s), 3.90(3H, s), 4.16(2H, s), 4.54(2H, s), 6.86(1H, d, J=8.4Hz), 7.04(1H, dd, J=2.2 and 8.4Hz), 7.33(1H, d, J=9.6.Hz), 7.41(1H, d, J=2.2Hz), 7.90(1H, dd, J=1.5 and 8.5Hz), 8.15(1H, s), 8.53(1H, brs).

<実施例132; 5-カルボキシ-3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-(メトキシメチル)インドール(162)の合成>

実施例115の方法に従い3-(2,4-ジクロロベンジル)-5-メトキシカルボニル<math>-2-(メトキシメチル)インドール(0.61g)から5-カルボキシー<math>3-(2,4-ジクロロベンジル)-2-(メトキシメチル)インドール(162)(0.56g)を得た。

115g) を得た。

「化合物(163)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 0.80(3H, t, J=7.3Hz), 1.25(2H, m), 1.34(2H, m), 1.66(2H, m), 3.32(3H, s), 3.48(2H, t, J=7.7Hz), 4.17(2H, s), 4.51(2H, s), 6.92(1H, d, J=8.4Hz), 7.25(1H, dd, J=2.1 and 8.3Hz), 7.41(1H, d, J=8.6 Hz), 7.62(1H, d, J=2.1Hz), 7.69(1H, dd, J=1.5 and 8.6Hz), 8.10(1H, s), 11.64(1H, s), 11.73(1H, s).

IR(Nujol): 1685cm.

mp: 189-192°C.

<実施例134; 3-((1-プロモナフタレン-2-イル) メチル) -2 -メチル-5-((E) - β -スチレン) スルホニルカルバモイル) インドール (164) の合成>

実施例 $1\ 0\ 6$ の方法に従い、3-((1-プロモナフタレン-2-イル)メチル) -5-カルボキシ-2-メチルインドール (0.237g)、N,N ーカルボニルジイミダゾール (0.162g)、 $(E)-\beta-$ スチレンスルホンアミド (0.183g) およびジアザビシクロウンデセン (0.152g) から 3-((1-プロモナフタレン-2- イル) メチル) -2-メチル $-5-((E)-\beta-$ スチレン) スルホニルカルバモイル) インドール $(1\ 6\ 4)$ (0.080g) を得た。

[化合物(164)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 2.31(3H, s), 4.37(2H, s), 7.10(1H, d, J=8.5Hz), 7.34(1H, d, J=8.6Hz), 7.43(3H, m), 7.47(1H, d, J=15.4Hz), 7.55(1H, t, J=7.7Hz), 7.60(1H, d, J=15.9Hz), 7.62(1H, m), 7.67(1H, m), 7.74(2H, m), 7.78(1H, d, J=8.5Hz), 7.88(1H, d, J=8.0Hz), 8.12(1H, s), 8.26(1H, d, J=8.6Hz), 11.38(1H, s), 11.97(1H, s).

IR(Nujol): 1674cm .

mp: 235-238°C.



<実施例135; 3-((1-プロモナフタレン-2-イル)メチル)-2-メチル-5-(4-ビニルベンゼン)スルホニルカルバモイル)インドール(165)の合成>

実施例 $1\ 0\ 6$ の方法に従い、3-((1-プロモナフタレン-2-イル)) メチル) -5- カルボキシー2- メチルインドール (0.237g) 、N,N' ーカルボニル ジイミダゾール (0.162g) 、 (4- ビニルベンゼン) スルホンアミド (0.183g) およびジアザビシクロウンデセン (0.152g) から 3-((1- プロモナフタレン -2- イル) メチル) -2- メチル-5-(4- ビニルベンゼン) スルホニルカルバモイル) インドール $(1\ 6\ 5)$ (0.130g) を得た。

[化合物(165)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 2.30(3H, s), 4.36(2H, s), 5.44(1H, d, J=11.0Hz), 5.99(1H, d, J=17.6Hz), 6.79(1H, dd, J=11.1 and 17.7Hz), 7.10(1H, d, J=8.4Hz), 7.32(1H, d, J=8.6Hz), 7.55(2H, m), 7.67(3H, m), 7.78(1H, d, J=8.5Hz), 7.90(3H, m), 8.04(1H, s), 8.26(1H, d, J=8.4Hz), 11.38(1H, s), 12.16 (1H, s).

IR(Nuiol): 1674cm.

mp: 222-224°C.

<実施例136; 3-((1-ブロモナフタレン-2-イル)メチル)-2-メチル-5-(p-トルエンスルホニルカルバモイル)インドール(166)の合成>

実施例 106の方法に従い、3-((1-プロモナフタレン-2-イル))メチル)-5-カルボキシー2-メチルインドール(0.237g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール(0.162g)、p-トルエンスルホンアミド(0.171g)およびジアザビシクロウンデセン(0.152g)から3-((1-プロモナフタレン-2-イル)メチル)-2-メチル-5-(p-トルエンスルホニルカルバモイル)インドール(166)(0.145g)を得た。

[化合物(166)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 2.30(3H, s), 2.35(3H, s), 4.36(2H, s), 7.09(1H, d, J=8.5Hz), 7.31(1H, d, J=8.6Hz), 7.37(2H, d, J=8.1Hz), 7.54(2H, m), 7.67(1H, t, J=7.9Hz), 7.78(1H, d, J=8.5Hz), 7.83(2H, d, J=8.2Hz), 7.89(1H, d, J=8.2Hz), 8.03(1H, s), 8.26(1H, d, J=8.6Hz), 11.37(1H, s), 12.09(1H, brs).

IR(Nujol): 1674cm.

mp : 260-262℃。

<実施例 137; 5-(ベンゼンスルホニルカルバモイル) <math>-3-((1- ブロモナフタレン-2-イル) メチル) -2-メチルインドール (167) の合成>

実施例 106 の方法に従い、3-((1-プロモナフタレン-2-イル) メチル) -5- カルボキシー 2- メチルインドール(0.237g)、N,N ーカルボニル ジイミダゾール(0.162g)、ベンゼンスルホンアミド(0.157g)およびジアザビ シクロウンデセン(0.152g)から 5-(ベンゼンスルホニルカルバモイル) -3-((1- プロモナフタレン-2- イル)メチル) -2- メチルインドール(1- 67)(<math>0.120g)を得た。

[化合物(167)の物性]

H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 2.30(3H, s), 4.36(2H, s), 7.09(1H, d, J=8.5Hz), 7.32(1H, d, J=8.5Hz), 7.53-7.60(4H, m), 7.67(2H, m), 7.78(1H, d, J=8.5Hz), 7.89(1H, d, J=8.2Hz), 7.95(2H, m), 8.05(1H, s), 8.26(1H, d, J=8.5Hz), 11.38(1H, s), 12.18(1H, brs).

IR(Nujol): 1674cm.

mp: 159-161°C.



8) の合成>

WO 98/15530

実施例 $1 \ 0 \ 6$ の方法に従い、5 -カルボキシ-3 -((2 -クロロ-4 -フェニル)ベンジル)-2 -メチルインドール(0.226g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール(0.162g)、(E) $-\beta -$ スチレンスルホンアミド(0.183g)およびジアザビシクロウンデセン(0.152g)から3 -((2 -クロロ-4 -フェニル)ベンジル)-2 -メチル-5 -((E) $-\beta -$ スチレンスルホニルカルバモイル)インドール($1 \ 6 \ 8$)(0.107g)を得た。

[化合物(168)の物性]

H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 2.32(3H, s), 4.14(2H, s), 6.98(1H, d, J=8.1Hz), 7.35(2H, m), 7.43(6H, m), 7.48(1H, d, J=15.6Hz), 7.63(4H, m), 7.74(3H, m), 8.11(1H, s), 11.38(1H, s), 11.99(1H, brs)_c

IR(Nujol): 1670cm;

mp: 232-235°C.

<実施例139; 3-((2-クロロ-4-フェニル)ベンジル)-2-メチル-5-((4-ビニルベンゼン)スルホニルカルバモイル)インドール(169)の合成>

実施例 106 の方法に従い、5-カルボキシ-3-((2-クロロ-4-フェニル)ベンジル)-2-メチルインドール(0.226g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール(0.162g)、(4-ビニルベンゼン)スルホンアミド(0.183g)およびジアザビシクロウンデセン(0.152g)から 3-((2-クロロ-4-フェニル)ベンジル)-2-メチル-5-((4-ビニルベンゼン)スルホニルカルバモイル)インドール(169)(0.078g)を得た。

[化合物(169)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm) : 2.32(3H, s), 4.13(2H, s), 5.44(1H, d, J=11.0Hz), 5.98(1H, d, J=17.6Hz), 6.79(1H, dd, J=17.5 and 10.9Hz), 6.98(1H, d, J=8.1Hz), 7.32(1H, d, J=8.6Hz), 7.36(1H, d, J=7.4Hz), 7.42-7.47(3H, m), 7.5

4(1H, dd, J=8.4 and 2.0Hz), 7.63(2H, m), 7.67(2H, d, J=8.5Hz), 7.73(1H, d, J=1.8Hz), 7.91(2H, d, J=8.5Hz), 8.03(1H, s), 11.37(1H, s), 12.21(1H, brs).

IR(Nujol): 1670cm.

mp: 204-210°C.

<実施例 140; 3-((1-プロモナフタレン-2-イル) メチル)-2-メチル-5-((1-ペンタ-1-エン) スルホニルカルバモイル) インドール (170) の合成>

実施例 106 の方法に従い、3-((1-プロモナフタレン-2-イル) メチル) -5-カルボキシー2-メチルインドール(0.237g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール(0.162g)、(1-ベンター1-エン)スルホンアミド(0.149g) およびジアザビシクロウンデセン(0.152g)から3-((1-プロモナフタレン-2-イル)メチル) -2-メチル-5-((1-ベンター1-エン)スルホニルカルバモイル)インドール(170)(0.058g)を得た。

[化合物(170)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 0.83(3H, brs), 1.41(2H, m), 2.19(2H, m), 2.32(3H, s), 4.37(2H, s), 6.73(1H, d, J=14.9Hz), 6.80(1H, m), 7.10(1H, d, J=8.1 Hz), 7.34(1H, d, J=8.3Hz), 7.55(1H, m), 7.60(1H, d, J=8.2Hz), 7.67(1H, m), 7.78(1H, d, J=8.2Hz), 7.89(1H, d, J=7.8Hz), 8.07(1H, s), 8.27(1H, d, J=8.1Hz), 11.38(1H, s), 11.79(1H, brs).

IR(Nujol): 1670cm.

mp: 104-113°C.

<実施例 141; 3-((2-クロロ-4-フェニル)ベンジル)-2-メチル-5-(p-トルエンスルホニルカルバモイル)インドール(<math>171)の合成>

実施例106の方法に従い、5-カルボキシー3-((2-クロロー4-フェ

ニル) ベンジル) -2-メチルインドール (0.226g) 、N,N'-カルボニルジイミダゾール (0.162g) 、p-トルエンスルホンアミド (0.171g) およびジアザビシクロウンデセン (0.152g) から 3- ((2-クロロ-4-フェニル) ベンジル) -2-メチル-5- (p-トルエンスルホニルカルバモイル) インドール (171) (0.063g) を得た。

[化合物(171)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm) : 2.32(3H, s), 2.35(3H, s), 4.13(2H, s), 6.98(1H, d, J=8.2Hz), 7.31(1H,, d, J=8.4Hz), 7.37(3H, m), 7.42-7.47(3H, m), 7.54(1H, d, J=8.4Hz), 7.64(2H, d, J=7.8Hz), 7.73(1H, brs), 7.84(2H, d, J=8.1Hz), 8.02(1H, s), 11.36(1H, s), 12.22(1H, brs).

IR(Nujol): 1682cm.

mp: 150-154°C.

WO 98/15530

[化合物(172)の物性]

¹H-NMR(DMSO-d6, δ ppm): 0.82(3H, t, J=7.2Hz), 1.24-1.32(2H, m), 1.33-1.4 2(2H, m), 1.67-1.72(2H, m), 2.31(3H, s), 3.48(2H, t, J=7.7Hz), 4.07(2H, s), 6.87(1H, d, J=8.3Hz), 7.36(1H, d, J=8.5Hz), 7.39(1H, dd, J=1.9 and 8.4Hz), 7.64(1H, dd, J=1.0 and 8.4Hz), 7.72(1H, d, J=1.9Hz), 8.04(1H, s), 11.39(1H, s), 11.69(1H, brs).

IR(Nujol): 1667cm⁻¹.

mp: 168-172°C.

WO 98/15530

<実施例 1 4 3; 3 - (4 - プロモ - 2 - クロロベンジル) - 2 - メチル - 5 - (2 - (5 - クロロチエニル) スルホニルカルバモイル) インドール (173) の合成>

5-カルボキシ-3-(4-プロモ-2-クロロベンジル)-2-メチルインドール (0.15g)、N,N'-カルボニルジイミダゾール <math>(0.128g)、ジアザビシクロウンデセン (0.12g) および2-(5-クロロチェニル) スルホンアミド (0.156g) から3-(4-プロモ-2-クロロベンジル)-2-メチル-5-(2-(5-クロロチェニル) スルホニルカルバモイル)インドール (173) (0.146g) を得た。

[化合物(173)の物性]

'H-NMR(DMSO-d6, δ ppm) :2.29(3H, s), 4.07(2H, s), 6.85(1H, d, J=8.3Hz), 7.26(1H, d, J=4.2Hz), 7.34(1H, d, J=8.5Hz), 7.39(1H, d, J=8.3Hz), 7.60(1H, d, J=8.6Hz), 7.70(1H, d, J=3.9Hz), 7.73(1H, s), 8.00(1H, s), 11.41(1H, s), 12.51(1H, brs).

IR(Nujol): 1689cm⁻¹.

mp: 223-228°C.

本発明の化合物の中から代表的化合物を選んで薬理学的性質を試験した。

<試験例;db/dbマウスを用いた血糖降下作用>

試験化合物

1 - (ピフェニルー4 - イルメチル) - 6 - (1 - ブタンスルホニルカルバモイル) - 2 - エチルインドール (35)

使用動物

C57BL/KsJ-dbm db+/db+, C57BL/KsJ-dbm +m/+m (Jackson Laboratory) の5週



齢の雌性マウスを購入し、2~3週間の馴化期間の後実験に用いた。 薬物調製

乳鉢を用いて検体を粉末餌 (CE-2、日本クレア) に混合した。混合比はマウスの摂餌量に合わせて、30mg/kgで0.03%、10mg/kgで0.01%の割合とした。群毎に2回/週給餌し、給餌量と残餌量を記録してその差から摂餌量 を算出した。 試験スケジュール

雌性db/dbマウスを体重、血糖値、血漿中トリグリセライド濃度に基づいて群分けした後、14日間薬物の混餌投与を行なった(実験期間は8週齢~10週齢)。7日目と14日目の午前中に、ヘパリン処理を施したガラスキャピラリーチューブ(Chase Heparinized Capillary Tubes)を用いて眼窩静脈叢より採血し、遠心分離により血漿画分を得た。測定項目は0日目と14日目に血糖値、血漿中トリグリセライド濃度、血漿インスリン濃度、7日目に血糖値、血漿中トリグリセライド濃度とした。又、0、7、14日目に体重を測定した。最終採血後、CO2ガスにより屠殺した。測定法

血糖値の測定には $10\sim15\mu1$ の血漿を用い、グルコース酸化酵素法(グルコース CIIーテストワコー、和光純薬)により測定した。血漿中トリグリセライド濃度の 測定には $10\sim15\mu1$ の血漿を用い、GPO-p-クロロフェノール法(トリグリセライドG-テストワコー)又はGPO-DAOS法(トリグリセライドE-テストワコー)により測定した。上記の測定は採血後速やかに行なった。血漿インスリン濃度の測定には $20\mu1$ の血漿(-20°Cで保存可能)を用い、抗体法(ファデセフインスリンRIAキット、カビファルマシア)により測定した。

結果

db/dbマウスの対照群と、+/+マウスの血糖値、血漿中トリグリセライド濃度の 差を100%として、被験薬剤投与群の血糖値、血漿中トリグリセライド濃度の降下 率(%)を求めた。結果を以下に示す。





PCT/JP97/03592

128

表 1

	投与量	(mg/kg)	血糖降下作用(%)	TG濃度降下作用(%)
化合物 (32	;)	3 0	7 0	1 3 6
化合物(35)	1 0	4 6	7 7





請求の範囲

1.下記一般式(I)で表されるインドール誘導体又は医薬として許容されるその塩を有効成分として含有し、耐糖能障害、糖尿病、糖尿病性合併症、インスリン抵抗性症候群、高脂質血症、アテローム性動脈硬化症、心臓血管疾患、高血糖症、もしくは高血圧症、又は狭心症、高血圧、肺高血圧、うっ血性心不全、糸球体疾患、尿細管間質性疾患、腎不全、アテローム性動脈硬化、血管狭窄、末梢血管疾患、脳卒中、慢性可逆性閉塞性疾患、アレルギー性鼻炎、じんま疹、緑内障、腸運動性障害を特徴とする疾患、インポテンス、糖尿病合併症、骨粗鬆症、腎炎、癌悪液質、もしくはPTCA後の再狭窄の予防・治療剤として用いられる医薬製剤。

「式中、Ri~Riは

- 1)水素原子、
- 2)低級アルキル基、低級アルキルチオ基もしくは低級アルコキシ低級アルキル基 、又は
- 3)低級アルキル基、オキシ基、オキシ低級アルキル基、低級アルキルオキシ基、カルボニル基、低級アルケニル基、置換されていてもよいイミノ基、窒素原子が置換されていてもよい低級アルキルイミノ基、チオ低級アルキル基又は低級アルキルチオ基であり、それぞれの基はアリール基または複素環基が結合もしくはアリール基または複素環基で置換されており、該アリール基又は複素環基はさらに、ハロゲン原子;ニトロ基;低級アルキルアミノ基;アシルアミノ基;低級アルキル基;低級アルコキシ基;ハロ低級アルキル基;低級シクロアルキル基;それ





PCT/JP97/03592

ぞれの基がハロゲン原子や低級アルキル基で置換されていてもよい、アリール基、複素環基、アリール低級アルキル基、複素環低級アルキル基、アリール低級アルキルオキシ基、複素環低級アルキルオキシ基、アリール低級アルケニル基または複素環低級アルケニル基;で置換されていてもよく、 $R_1 \sim R_3$ は同時に水素原子でなく、 R_4 は

- 1)水素原子、又は
- 2)低級アルキル基

であり、Rsは

WO 98/15530

- 1)カルボキシ基、
- 2)エステル化されたカルボキシ基、又は
- 3)アミド化されたカルボキシ基

を意味する。〕

2. 耐糖能障害、糖尿病、糖尿病性合併症、インスリン抵抗性症候群、高脂質血症、アテローム性動脈硬化症、心臓血管疾患、高血糖症、もしくは高血圧症、又は狭心症、高血圧、肺高血圧、うっ血性心不全、糸球体疾患、尿細管間質性疾患、腎不全、アテローム性動脈硬化、血管狭窄、末梢血管疾患、脳卒中、慢性可逆性閉塞性疾患、アレルギー性鼻炎、じんま疹、緑内障、腸運動性障害を特徴とする疾患、インボテンス、糖尿病合併症、骨粗鬆症、腎炎、癌患液質、もしくはPTCA後の再狭窄の予防・治療剤として用いられる医薬製剤の調製のための下記一般式(I)で表されるインドール誘導体又は医薬として許容されるその塩の使用。

$$\begin{array}{c}
R_4 \\
R_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_3 \\
R_1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_1
\end{array}$$

[式中、R1~R3は



WO 98/15530

131

- 1)水素原子、
- 2)低級アルキル基、低級アルキルチオ基もしくは低級アルコキシ低級アルキル基 、又は
- 3)低級アルキル基、オキシ基、オキシ低級アルキル基、低級アルキルオキシ基、 カルボニル基、低級アルケニル基、置換されていてもよいイミノ基、窒素原子が 置換されていてもよい低級アルキルイミノ基、チオ低級アルキル基又は低級アル キルチオ基であり、それぞれの基はアリール基または複素環基が結合もしくはア リール基または複素環基で置換されており、該アリール基又は複素環基はさらに 、ハロゲン原子;ニトロ基;低級アルキルアミノ基;アシルアミノ基;低級アル キル基;低級アルコキシ基;ハロ低級アルキル基;低級シクロアルキル基;それ ぞれの基がハロゲン原子や低級アルキル基で置換されていてもよい、アリール基 、複素環基、アリール低級アルキル基、複素環低級アルキル基、アリール低級ア ルキルオキシ基、複素環低級アルキルオキシ基、アリール低級アルケニル基また は複素環低級アルケニル基;で置換されていてもよく、R₁~R₃は同時に水素原 子でなく、R₄は
- 1)水素原子、又は
- 2)低級アルキル基

であり、Rsは

- 1)カルボキシ基、
- 2)エステル化されたカルボキシ基、又は
- 3)アミド化されたカルボキシ基

を意味する。]

3. 下記一般式(I)で表されるインドール誘導体又は医薬として許容されるそ の塩を投与することを含む、耐糖能障害、糖尿病、糖尿病性合併症、インスリン 抵抗性症候群、高脂質血症、アテローム性動脈硬化症、心臓血管疾患、高血精症 、もしくは高血圧症、又は狭心症、高血圧、肺高血圧、うっ血性心不全、糸球体





疾患、尿細管間質性疾患、腎不全、アテローム性動脈硬化、血管狭窄、末梢血管疾患、脳卒中、慢性可逆性閉塞性疾患、アレルギー性鼻炎、じんま疹、緑内障、 腸運動性障害を特徴とする疾患、インポテンス、糖尿病合併症、骨粗鬆症、腎炎 、癌悪液質、もしくはPTCA後の再狭窄を予防又は治療する方法。

「式中、Ri~R3は

- 1)水素原子、
- 2)低級アルキル基、低級アルキルチオ基もしくは低級アルコキシ低級アルキル基 、又は
- 3)低級アルキル基、オキシ基、オキシ低級アルキル基、低級アルキルオキシ基、カルボニル基、低級アルケニル基、置換されていてもよいイミノ基、窒素原子が置換されていてもよい低級アルキルイミノ基、チオ低級アルキル基又は低級アルキルチオ基であり、それぞれの基はアリール基または複素環基が結合もしくはアリール基または複素環基で置換されており、該アリール基又は複素環基はさらに、ハロゲン原子;ニトロ基;低級アルキルアミノ基;アシルアミノ基;低級アルキル基;低級アルコキシ基;ハロ低級アルキル基;低級シクロアルキル基;それぞれの基がハロゲン原子や低級アルキル基で置換されていてもよい、アリール基、複素環基、アリール低級アルキル基、複素環低級アルキル基、アリール低級アルキルオキシ基、複素環低級アルキル基または複素環低級アルケニル基または複素環低級アルケニル基または複素環低級アルケニル基;で置換されていてもよく、 $R_1 \sim R_3$ は同時に水素原子でなく、 R_4 は
- 1)水素原子、又は
- 2)低級アルキル基



であり、Rsは

- 1)カルボキシ基、
- 2)エステル化されたカルボキシ基、又は
- 3)アミド化されたカルボキシ基

を意味する。]

- 4. 一般式(I)において、Rsが、
- 1)カルボキシ基、
- 2)エステル化されたカルボキシ基、又は
- 3)下記一般式で表される置換基(II)、

$$\begin{array}{c|c}
R_{6} & & H \\
O & S & & O
\end{array}$$
(II)

[式中、R₆は少なくとも1種のハロゲン原子、低級アルコキシ基、低級アルキル基、低級アルケニル基、低級シクロアルキル基、ニトロ基、アリール基、複素環基、アリールアゾ基、ハロ低級アルキル基、低級アルキルアリール基又は低級アルコキシアリール基で置換されていてもよい、

- a)アルキル基、
- b)アルケニル基、
- c)低級アルコキシ低級アルキル基、
- d)アリール基、
- e)複素環基、又は
- f) 低級シクロアルキル基

を意味し、式 (II) 中のスルホンアミド基の窒素原子は、水素を脱離しR₆と環を形成していてもよい。] であるインドール誘導体又は医薬として許容されるその塩を有効成分として含有する、請求項1に記載の医薬製剤。

5. 一般式(I)において、Rsが、



- 1)カルボキシ基、
- 2)エステル化されたカルボキシ基、又は
- 3)下記一般式で表される置換基(II)、

$$\begin{array}{c|c}
R_6 \geqslant S \stackrel{H}{\geqslant N} & (II)
\end{array}$$

[式中、R₆は少なくとも1種のハロゲン原子、低級アルコキシ基、低級アルキル基、低級アルケニル基、低級シクロアルキル基、ニトロ基、アリール基、複素環基、アリールアゾ基、ハロ低級アルキル基、低級アルキルアリール基又は低級アルコキシアリール基で置換されていてもよい、

- a)アルキル基、
- b)アルケニル基、
- c)低級アルコキシ低級アルキル基、
- d)アリール基、
- e)複素環基、又は
- f) 低級シクロアルキル基

を意味し、式 (II) 中のスルホンアミド基の窒素原子は、水素を脱離し R_6 と環を形成していてもよい。] である、請求項2に記載の使用。

- 6. 一般式(I)において、R₅が、
- 1)カルポキシ基、
- 2)エステル化されたカルボキシ基、又は
- 3)下記一般式で表される置換基(II)、

$$\begin{array}{c|c}
R_6 & \\
O & S
\end{array}$$

「式中、R₆は少なくとも1種のハロゲン原子、低級アルコキシ基、低級アルキル



WO 98/15530

135

基、低級アルケニル基、低級シクロアルキル基、ニトロ基、アリール基、複素環 基、アリールアゾ基、ハロ低級アルキル基、低級アルキルアリール基又は低級ア ルコキシアリール基で置換されていてもよい、

- a)アルキル基、
- b)アルケニル基、
- c)低級アルコキシ低級アルキル基、
- d)アリール基、
- e)複素環基、又は
- f) 低級シクロアルキル基

を意味し、式 (II) 中のスルホンアミド基の窒素原子は、水素を脱離しR 6と環 を形成していてもよい。]である、請求項3に記載の方法。

7. 一般式(I)において、Rsが下記一般式で表される置換基(II)

$$\begin{array}{c|c}
R_6 & S & N \\
O & S & O
\end{array}$$

[式中、R₆はアルキル基、アルケニル基、低級アルコキシ低級アルキル基、アリ ール基、複素環基、低級シクロアルキル基、アリールアルケニル基又は複素環ア ルケニル基を意味し、式 (II) 中のスルホンアミド基の窒素原子は、水素を脱 離しR。と環を形成していてもよい。]である、請求項1又は4に記載の医薬製剤

8. 一般式(I)において、Rsが下記一般式で表される置換基(II)

$$\begin{array}{c|c}
R_6 & S & H \\
O & S & O
\end{array}$$
(11)

「式中、Rgはアルキル基、アルケニル基、低級アルコキシ低級アルキル基、アリ ール基、複素環基、低級シクロアルキル基、アリールアルケニル基又は複素環ア





WO 98/15530 PCT/JP97/03592

136

ルケニル基を意味し、式 (II) 中のスルホンアミド基の窒素原子は、水素を脱離しR₆と環を形成していてもよい。]である、請求項2又は5に記載の使用。

9. 一般式(I)において、R₅が下記一般式で表される置換基(II)

$$\begin{array}{c|c}
R_6 & & \\
O & & \\
\end{array}$$

[式中、R。はアルキル基、アルケニル基、低級アルコキシ低級アルキル基、アリール基、複素環基、低級シクロアルキル基、アリールアルケニル基又は複素環アルケニル基を意味し、式(II)中のスルホンアミド基の窒素原子は、水素を脱離しR。と環を形成していてもよい。]である、請求項3又は6に記載の方法。

10. 一般式(I)において、R,が置換されていてもよい

アリール基もしくは複素環基が結合もしくは置換した低級アルキル基、オキシ基、オキシ低級アルキル基、低級アルキルオキシ基、カルボニル基、低級アルケニル基、置換されていてもよいイミノ基、窒素原子が置換されていてもよい低級アルキルイミノ基、チオ低級アルキル基又は低級アルキルチオ基であり、 R_2 及び R_3 が水素原子、低級アルキル基、低級アルキルチオ基又は低級アルコキシ低級アルキル基である、請求項 1、4又は 7 のいずれかに記載の医薬製剤。

11. 一般式(Ⅰ)において、R₂が置換されていてもよい

アリール基もしくは複素環基が結合もしくは置換した低級アルキル基、オキシ基、オキシ低級アルキル基、低級アルキルオキシ基、カルボニル基、低級アルケニル基、置換されていてもよいイミノ基、窒素原子が置換されていてもよい低級アルキルイミノ基、チオ低級アルキル基又は低級アルキルチオ基であり、 R_1 及び R_2 が水素原子、低級アルキル基、低級アルキルチオ基又は低級アルコキシ低級アルキル基である、請求項 1、4又は7のいずれかに記載の医薬製剤。

12. 般式(I)において、R₃が置換されていてもよい アリール基もしくは複素環基が結合もしくは置換した低級アルキル基、オキシ基



、オキシ低級アルキル基、低級アルキルオキシ基、カルボニル基、低級アルケニル基、置換されていてもよいイミノ基、窒素原子が置換されていてもよい低級アルキルイミノ基、チオ低級アルキル基又は低級アルキルチオ基であり、 R_1 及び R_2 が水素原子、低級アルキル基、低級アルキルチオ基又は低級アルコキシ低級アルキル基である、請求項1、4又は7のいずれかに記載の医薬製剤。

13. 下記一般式(III)で表されるインドール誘導体又は医薬として許容されるその塩。

$$\begin{array}{c}
R_{10} \\
R_{11}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_{9} \\
R_{7}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_{9} \\
R_{7}
\end{array}$$

「式中、R7~R9は

- 1)水素原子、
- 2)低級アルキル基、低級アルキルチオ基もしくは低級アルコキシ低級アルキル基、又は
- 3)ハロゲン原子、ニトロ基、アリール基、複素環基、アリール低級アルキル基、 複素環低級アルキル基、アリール低級アルキルオキシ基、複素環低級アルキルオ キシ基、アリール低級アルケニル基及び複素環低級アルケニル基からなる群より 選択される少なくとも1種の基で置換されていてもよい、

アリール基もしくは複素環基が結合もしくは置換した低級アルキル基、オキシ基、オキシ低級アルキル基、低級アルケニル基、置換されていてもよいイミノ基、窒素原子が置換されていてもよい低級アルキルイミノ基、チオ低級アルキル基又は低級アルキルチオ基であり、 $R_7 \sim R_9$ は同時に水素原子でなく、 R_{10} は

- 1)水素原子、又は
- 2)低級アルキル基





であり、R口は下記一般式(IV)で表される置換基

$$\begin{array}{c|c} R_{12} & H \\ 0 & S & N \end{array}$$

(式中、R12は少なくとも1種のハロゲン原子、低級アルコキシ基、低級アルキル基、低級アルケニル基、低級シクロアルキル基、ニトロ基、アリール基、複素環基、アリールアゾ基、ハロ低級アルキル基、低級アルキルアリール基又は低級アルコキシアリール基で置換されていてもよい、

- a)アルキル基、
- b)アルケニル基、
- c)アリール基、
- d)複素環基、又は
- e) 低級シクロアルキル基

を意味し、式 (IV) 中のスルホンアミド基の窒素原子は、水素を脱離し R_{12} と環を形成していてもよい。ただし、 R_{12} がアリール基の場合、 R_7 は水素原子である。)]

- 14. 一般式(IV)において、R₁₂が少なくとも1種のハロゲン原子、低級アルコキシ基、低級アルキル基、ニトロ基、アリール基、複素環基、アリールアゾ基、ハロ低級アルキル基、低級アルキルアリール基又は低級アルコキシアリール基で置換されていてもよい、
- a)アルキル基、
- b)アルケニル基、
- c)複素環基、又は
- d)低級シクロアルキル基

であり、式 (IV) 中のスルホンアミド基の窒素原子は水素を脱離し R_{12} と環を 形成していてもよい、請求項13に記載のインドール誘導体又は医薬として許容





されるその塩。

15. 一般式(III)において、Riが下記一般式で表される置換基(IV)

$$\begin{array}{c|c}
R_{12} & H \\
0 & S & N
\end{array}$$

[式中、R₁₂はアルキル基、アルケニル基、アリール基、複素環基、低級シクロアルキル基、アリールアルケニル基又は複素環アルケニル基を意味し、式(IV)中のスルホンアミド基の窒素原子は、水素を脱離しR₁₂と環を形成していてもよい。]である、請求項13に記載のインドール誘導体又は医薬として許容されるその塩。

16.一般式(III)において、Rッが置換されていてもよい、

アリール基もしくは複素環基が結合もしくは置換した低級アルキル基、オキシ基、オキシ低級アルキル基、低級アルキルオキシ基、カルボニル基、低級アルケニル基、置換されていてもよいイミノ基、窒素原子が置換されていてもよい低級アルキルイミノ基、チオ低級アルキル基又は低級アルキルチオ基であり、 R_a 及び R_a がそれぞれ水素原子、低級アルキル基、低級アルキルチオ基又は低級アルコキシ低級アルキル基である、請求項 $13\sim15$ のいずれかに記載のインドール誘導体又は医薬として許容されるその塩。

17. 一般式(III)において、R₇が置換されていてもよい、

アリール基もしくは複素環基が結合もしくは置換した低級アルキル基、オキシ基、オキシ低級アルキル基、低級アルキルオキシ基、カルボニル基、低級アルケニル基、置換されていてもよいイミノ基、窒素原子が置換されていてもよい低級アルキルイミノ基、チオ低級アルキル基又は低級アルキルチオ基であり、 R_8 及び R_9 がそれぞれ水素原子、低級アルキル基、低級アルキルチオ基又は低級アルコキシ低級アルキル基であり、 R_8 及び R_9 は同時に水素原子でない、請求項 $13\sim16$ のいずれかに記載のインドール誘導体又は医薬として許容されるその塩。



- 18. 一般式(III)において、 R_7 がハロゲン原子、ニトロ基、フェニル基、フェニル低級アルキル基、フェニル低級アルキルオキシ基及びフェニル低級アルケニル基からなる群より選択される少なくとも 1 種の基で置換されていてもよい、アリール低級アルキル基、アリールカルボニル基又は複素環低級アルキル基であり、 R_8 及び R_9 がそれぞれ水素原子、低級アルキル基、低級アルキルチオ基又は低級アルコキシ低級アルキル基である、請求項 1 7 に記載のインドール誘導体又は医薬として許容されるその塩。
- 19. 一般式(III)において、R₁がハロゲン原子、ニトロ基、フェニル基、フェニル低級アルキル基、フェニル低級アルキルオキシ基及びフェニル低級アルケニル基からなる群より選択される少なくとも1種の基により置換されていてもよい、
- 1)フェニル低級アルキル基、
- 2)ビリジル低級アルキル基、
- 3)ナフチル低級アルキル基、
- 4)イソキノリル低級アルキル基、又は
- 5) ベンゾイル基
- であり、 R_8 及び R_9 が水素原子、低級アルキル基、低級アルキルチオ基又は低級アルコキシ低級アルキル基である、請求項18に記載のインドール誘導体又は医薬として許容されるその塩。
 - 20. 一般式(III)において、Rsが置換されていてもよい、

アリール基もしくは複素環基が結合もしくは置換した低級アルキル基、オキシ基、オキシ低級アルキル基、低級アルキルオキシ基、カルボニル基、低級アルケニル基、置換されていてもよいイミノ基、窒素原子が置換されていてもよい低級アルキルイミノ基、チオ低級アルキル基又は低級アルキルチオ基であり、 R_7 及び R_9 がそれぞれ水素原子、低級アルキル基、低級アルキルチオ基又は低級アルコキシ低級アルキル基である、請求項 $13\sim15$ のいずれかに記載のインドール誘導体





又は医薬として許容されるその塩。

21. 一般式(III)において、 R_a がハロゲン原子、ニトロ基、フェニル基、フェニル低級アルキル基、フェニル低級アルキルオキシ基及びフェニル低級アルケニル基からなる群より選択される少なくとも1種の基で置換されていてもよい、アリール低級アルキル基、アリールカルボニル基又は複素環低級アルキル基であり、 R_7 及び R_9 がそれぞれ水素原子、低級アルキル基、低級アルキルチオ基又は低級アルコキシ低級アルキル基である、請求項20に記載のインドール誘導体又は医薬として許容されるその塩。

141

- 22. 一般式(III)において、 R_8 がハロゲン原子、ニトロ基、フェニル基、フェニル低級アルキル基、フェニル低級アルキルオキシ基及びフェニル低級アルケニル基からなる群より選択される少なくとも 1 種の基により置換されていてもよい、
- 1)フェニル低級アルキル基、
- 2)ピリジル低級アルキル基、
- 3)ナフチル低級アルキル基、
- 4)イソキノリル低級アルキル基、又は
- 5) ベンゾイル基

であり、 R_7 及び R_9 が水素原子、低級アルキル基、低級アルキルチオ基义は低級アルコキシ低級アルキル基である、請求項21に記載のインドール誘導体又は医薬として許容されるその塩。

23. 一般式(III)において、R₃が置換されていてもよい、

アリール基もしくは複素環基が結合もしくは置換した低級アルキル基、オキシ基、オキシ低級アルキル基、低級アルキルオキシ基、カルボニル基、低級アルケニル基、置換されていてもよいイミノ基、窒素原子が置換されていてもよい低級アルキルイミノ基、チオ低級アルキル基又は低級アルキルチオ基であり、R₇及びR₈がそれぞれ水素原子、低級アルキル基、低級アルキルチオ基又は低級アルコキシ





低級アルキル基である、請求項13~15のいずれかに記載のインドール誘導体 又は医薬として許容されるその塩。

- 24.一般式(ІІІ)において、R₃がハロゲン原子、ニトロ基、フェニル基、 フェニル低級アルキル基、フェニル低級アルキルオキシ基及びフェニル低級アル ケニル基からなる群より選択される少なくとも1種の基により置換されていても よい、アリール低級アルキル基、アリールカルボニル基又は複素環低級アルキル 基であり、R₁及びR。が水素原子、低級アルキル基、低級アルキルチオ基又は低 級アルコキシ低級アルキル基である、請求項23に記載のインドール誘導体乂は 医薬として許容されるその塩。
- 25. 一般式(ⅠⅠⅠ)において、R₃がハロゲン原子、ニトロ基、フェニル基、 フェニル低級アルキル基、フェニル低級アルキルオキシ基及びフェニル低級アル ケニル基からなる群より選択される少なくとも1種の基により置換されていても よい、
- 1)フェニル低級アルキル基、
- 2)ピリジル低級アルキル基、
- 3)ナフチル低級アルキル基、
- 4)イソキノリル低級アルキル基、又は
- 5) ベンゾイル基

であり、R1及びR1が水素原子、低級アルキル基、低級アルキルチオ基又は低級 アルコキシ低級アルキル基である、請求項24に記載のインドール誘導体又は医 薬として許容されるその塩。

26. 一般式(III)において、R::がプロパンスルタムカルバモイル基であ るか、又はR12がアルキル基、ハロ低級アルキル基、低級アルコキシ低級アルキ ル基、アルケニル基、フェニル基、低級アルコキシフェニル基、チエニル基、フ ェニル低級アルキル基、低級シクロアルキル基、低級アルキルフェニル基、ニト ロフェニル基、ハロフェニル基、ナフチル基、フェニル低級アルケニル基、キノ





143

リル基、低級アルケニルフェニル基、低級シクロアルキルアルケニル基、フェニルアゾフェニル基、ハロ低級アルキルフェニル基、低級アルキルフェニルアルケニル基又は低級アルコキシフェニル低級アルケニル基である、請求項 $13\sim15$ 、 $17\sim23$ のいずれかに記載のインドール誘導体又は医薬として許容されるその塩。

27. 下記一般式(V)で表されるインドール誘導体又は医薬として許容される その塩。

$$R_{16}$$
 R_{17}
 R_{15}
 R_{14} (V)

[式中、R13~R15は

- 1)水素原子、
- 2)低級アルキル基、低級アルキルチオ基もしくは低級アルコキシ低級アルキル基 、又は
- 3)低級アルキル基、オキシ基、オキシ低級アルキル基、低級アルキルオキシ基、カルボニル基、低級アルケニル基、置換されていてもよいイミノ基、窒素原子が置換されていてもよい低級アルキルイミノ基、チオ低級アルキル基又は低級アルキルチオ基であり、それぞれの基はアリール基または複素環基が結合もしくはアリール基または複素環基で置換されており、該アリール基又は複素環基はさらに、ハロゲン原子;ニトロ基;低級アルキルアミノ基;アシルアミノ基;低級アルキル基;低級アルコキシ基;ハロ低級アルキル基;低級シクロアルキル基;それぞれの基がハロゲン原子や低級アルキル基で置換されていてもよい、アリール基、複素環基、アリール低級アルキル基、複素環低級アルキル基、アリール低級アルキル基まとは複素環低級アルケニル基;で置換されていてもよく、R13~R15は同時に水素





原子でなく、R」。は

- 1)水素原子、又は
- 2)低級アルキル基

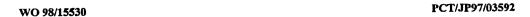
であり、R口はカルボキシ基又はエステル化されたカルボキシ基である。]

- 28. 一般式(V)において、 R_{13} がハロゲン原子、ニトロ基、フェニル基、フ ェニル低級アルキル基、フェニル低級アルキルオキシ基及びフェニル低級アルケ ニル基からなる群より選択される少なくとも1種の基により置換されていてもよ VI.
- 1)フェニル低級アルキル基、
- 2)ピリジル低級アルキル基、
- 3)ナフチル低級アルキル基、
- 4)イソキノリル低級アルキル基、又は
- 5) ベンゾイル基

であり、R14及びR15が水素原子、低級アルキル基、低級アルキルチオ基又は低 級アルコキシ低級アルキル基である、請求項27に記載のインドール誘導体又は 医薬として許容されるその塩。

- 29. 一般式(V)において、R14がハロゲン原子、ニトロ基、フェニル基、フ ェニル低級アルキル基、フェニル低級アルキルオキシ基及びアリール低級アルケ ニル基からなる群より選択される少なくとも 1 種の基により置換されていてもよ いフェニル低級アルキル基、又はベンゾイル基であり、Rι3及びR15が水素原子 、低級アルキル基、低級アルキルチオ基又は低級アルコキシ低級アルキル基であ る、請求項27に記載のインドール誘導体又は医薬として許容されるその塩。
- 30. 一般式(V)において、 R_{15} がハロゲン原子、ニトロ基、フェニル基、フ ェニル低級アルキル基、フェニル低級アルキルオキシ基及びフェニル低級アルケ ニル基からなる群より選択される少なくとも1種の基により置換されていてもよ W,





- 1)フェニル低級アルキル基、
- 2)ビリジル低級アルキル基、
- 3)ナフチル低級アルキル基、
- 4)イソキノリル低級アルキル基、又は
- 5) ベンゾイル基

であり、 R_{13} 及び R_{14} が水素原子、低級アルキル基、低級アルキルチオ基又は低級アルコキシ低級アルキル基である、請求項27に記載のインドール誘導体又は医薬として許容されるその塩。

31. 下記一般式(VI)で表されるインドール誘導体と

$$\begin{array}{c} R_{16} \\ HO \\ \hline \\ 0 \\ \end{array} \begin{array}{c} R_{15} \\ R_{13} \\ \end{array} \begin{array}{c} (VI) \\ \end{array}$$

[式中R13~R15は

- 1)水素原子、
- 2)低級アルキル基、低級アルキルチオ基もしくは低級アルコキシ低級アルキル基、又は
- 3)低級アルキル基、オキシ基、オキシ低級アルキル基、低級アルキルオキシ基、カルボニル基、低級アルケニル基、置換されていてもよいイミノ基、窒素原子が置換されていてもよい低級アルキルイミノ基、チオ低級アルキル基又は低級アルキルチオ基であり、それぞれの基はアリール基または複素環基が結合もしくはアリール基または複素環基で置換されており、該アリール基又は複素環基はさらに、ハロゲン原子;ニトロ基;低級アルキルアミノ基;アシルアミノ基;低級アルキル基;低級アルコキシ基;ハロ低級アルキル基;低級シクロアルキル基;それぞれの基がハロゲン原子や低級アルキル基で置換されていてもよい、アリール基、複素環基、アリール低級アルキル基、複素環低級アルキル基、アリール低級ア





ルキルオキシ基、複素環低級アルキルオキシ基、アリール低級アルケニル基または複素環低級アルケニル基;で置換されていてもよく、 $R_{13} \sim R_{15}$ は同時に水素原子でなく、 R_{16} は

- 1)水素原子、又は
- 2)低級アルキル基

である。]

下記一般式 (VII) で表されるスルホンアミド誘導体とを反応させることを特徴とする、

$$R_{12} > S > N H_2$$
 (VII)

[式中R₁₂は少なくとも1種のハロゲン原子、低級アルコキシ基、低級アルキル基、低級アルケニル基、低級シクロアルキル基、ニトロ基、アリール基、複素環基、アリールアゾ基、ハロ低級アルキル基、低級アルキルアリール基又は低級アルコキシアリール基で置換されていてもよい、

- a)アルキル基、
- b)アルケニル基、
- c)アリール基、
- d)複素環基、又は
- e) 低級シクロアルキル基

を意味する。]

下記一般式(VIII)で表されるインドール誘導体の合成方法。

$$\begin{array}{c} R_{15} \\ R_{12} \\ O \\ \end{array}$$

(式中R12~R16は前記と同様の意味を表し、式(VIII)中のスルホンアミド





WO 98/15530

PCT/JP97/03592

147

基の窒素原子は、水素を脱離しR12と環を形成していてもよい。)

- -





1/29



2/29





3/29

$$MeO_2C$$
 N
 Et
 CI
 CI
 CI
 CI

$$MeO_2C$$
 N
 CI
 CI
 CI
 CI

$$HO_2C$$
 N
 CI
 CI
 CI





4/29

$$MeO_2C$$
 H
 CI
 CI
 CI
 CI

$$HO_2C$$
 HO_2C
 HO_2



WO 98/15530 PCT/JP97/03592

5/29

$$HO_2C$$
 HO_2C
 HO_2

$$\begin{array}{c|c}
 & O & O \\
 & S & N \\
 & O \\$$

$$MeO_2C$$
 MeO_2C
 CI
 CI
 CI

$$HO_2C$$
 HO_2C
 HO_2C





6/29

$$MeO_2C$$

$$H$$

$$CI$$

$$CI$$

$$HO_2C$$
 HO_2C
 HO_2C
 HO_2C
 HO_2C
 HO_2C
 HO_2C
 HO_2C
 HO_2C
 HO_2C





7/29





8/29



9/29







図10

10/29

13/29

14/29

15/29

WO 98/15530



16/29







WO 98/15530



PCT/JP97/03592

18/29



21/29

PCT/JP97/03592 WO 98/15530

22/29

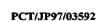




24/29

26/29

WO 98/15530



27/29



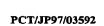
PCT/JP97/03592

28/29

図28

WO 98/15530

WO 98/15530



29/29



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP97/03592

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)		SSIFICATION OF SUBJECT MATTER C16 C07D209/08, 10, 12, 40	01/06, 12, 417/06, A6	1K31/40, 425,
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int. C1° C07D209/08, 10, 12, 401/06, 12, 417/06, A61K31/40, 425, 44, 475 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) STN (CA, REGISTRY) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. X	According to	44, 475 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
Int. C16 C07D209/08, 10, 12, 401/06, 12, 417/06, A61K31/40, 425, 44, 475 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Efectronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) STN (CA, REGISTRY) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. X JP, 5-345778, A (Lilly Industries, Ltd.), Particularly Claims and Examples Exp, 539117, A1 & CA, 2081133, A 5 US, 5410061, A 3 JP, 8-208602, A (Sumitomo Pharmaceuticals Co., Ltd.), August 13, 1996 (13, 08, 96), Particularly Claims and Examples Exp, 708901, A & CA, 2160600, A X JP, 4-230661, A (Lilly Industries, Ltd.), Particularly Claims and Examples Exp, 708901, A & CA, 2160600, A X JP, 4-230661, A (Lilly Industries, Ltd.), Particularly Claims and Examples Exp, 708901, A & CA, 2051460, A Exp, 476935, A & CA, 2051460, A Expectal reason (as specified) Expectal reason (as specified) Exp of counsent of clining the general state of the activation or other special reason (as specified) Expectal reason (as specified) Exp of counsent published prior to the international filing date Exp of counsent published prior to the international scarch December 2, 1997 (02. 12. 97) Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	B. FIEL	DS SEARCHED		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) STN (CA, REGISTRY) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 2, 4, 5, 2, 26, 31 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 23, 26, 31 A & US, 5410061, A 2, 26, 31 1, 1, 14, 17-22, 24, 25, 27-30 X JP, 8-208602, A (Sumitomo Pharmaceuticals Co., Ltd.), August 13, 1996 (13. 08. 96), Particularly Claims and Examples & EP, 708091, A & CA, 2150600, A X JP, 4-230661, A (Lilly Industries, Ltd.), August 19, 1992 (19. 08. 92), Particularly Claims and Examples & EP, 476935, A & CA, 2051460, A S EP, 476935, A & CA, 2051460, A X Special causeportes of dated documents: "S special causeportes of dated documents: "S' estailed documents but published on or after the international filing date or priority date claimed to the priority date claimed to a roll disclosure, use, exhibition or other and the priority date claimed to proof the proof of document extension of the arm which its professional for the calcular completion of the international search December 2, 1997 (02. 12. 97) Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Minimum do Int.	Int. C16 C07D209/08, 10, 12, 401/06, 12, 417/06, A61K31/40, 425,		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. X JP, 5-345778, A (Lilly Industries, Ltd.), 7, 8, 10, 12, Particularly Claims and Examples 13, 15, 16, 6 23, 26, 31 A & US, 5410061, A 2081133, A 11, 14, 17-22, 24, 25, 27-30 X JP, 8-208602, A (Sumitomo Pharmaceuticals Co., Ltd.), August 13, 1996 (13. 08. 96), Particularly Claims and Examples & EP, 708091, A & CA, 2160600, A X JP, 4-230661, A (Lilly Industries, Ltd.), August 19, 1992 (19. 08. 92), Particularly Claims and Examples & EP, 476935, A & CA, 2051460, A 27, 31, 10-27, 31, 31, 31, 32, 33, 34, 34, 34, 34, 35, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched			
Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages X JP, 5-345778, A (Lilly Industries, Ltd.), December 27, 1993 (27. 12. 93), Particularly Claims and Examples EP, 539117, Al & CA, 2081133, A A & US, 5410061, A X JP, 8-208602, A (Sumitomo Pharmaceuticals Co., Ltd.), August 13, 1996 (13. 08. 96), Particularly Claims and Examples EP, 708091, A & CA, 2160600, A X JP, 4-230661, A (Lilly Industries, Ltd.), August 19, 1992 (19. 08. 92), Particularly Claims and Examples EP, 476935, A & CA, 2051460, A EX Further documents are listed in the continuation of Box C. X Special categories of cited documents: "A" document published on or after the international filing date "C" category (account of the international filing date or which is repeat reaso (as specified) "O" document referring to an oral cited to international filing date or special reaso (as specified) "O" document referring to an oral cited to international filing date or special reaso (as specified) "O" document referring to an oral cited to international filing date or special reaso (as specified) "O" document referring to an oral cited to international filing date or special reaso (as specified) "O" document referring to an oral cited to international filing date or special reaso (as specified) "O" document referring to an oral cited to international filing date or special reaso (as specified) "O" document referring to an oral cited to international filing date or special reaso (as specified) "O" document referring to an oral cited to international filing date or special reaso (as specified) "O" document referring to an oral cited to international filing date or special reason (as specified) "O" document referring to an oral cited to international filing date or special reason (as specified) "O" document referring to a noral disclosure, use, exhibition or other to the continuation of the international search report December 2, 1997 (02. 12. 97) Date of the actual completion of the international search December				
X JP, 5-345778, A (Lilly Industries, Ltd.), December 27, 1993 (27. 12. 93), Particularly Claims and Examples & EP, 539117, A1 & CA, 2081133, A A & US, 5410061, A X JP, 8-208602, A (Sumitomo Pharmaceuticals Co., Ltd.), August 13, 1996 (13. 08. 96), Particularly Claims and Examples & EP, 708091, A & CA, 2160600, A X JP, 4-230661, A (Lilly Industries, Ltd.), August 19, 1992 (19. 08. 92), Particularly Claims and Examples & EP, 708091, A & CA, 2160600, A X JP, 4-30661, A (Lilly Industries, Ltd.), August 19, 1992 (19. 08. 92), Particularly Claims and Examples & EP, 476935, A & CA, 2051460, A & US, 5185361, A X Further documents are listed in the continuation of Box C. X Special categories of clied documents: """ ** Occument defining the general state of the ant which is not considered to be of garicular relevance to the publication date of another cliabion or other means. """ ** Occument which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another cliabion or other means. """ ** Occument referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means. """ ** Occument published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search December 2, 1997 (02. 12. 97) Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
December 27, 1993 (27. 12. 93), Particularly Claims and Examples & EP, 539117, A1 & CA, 2081133, A A & US, 5410061, A X JP, 8-208602, A (Sumitomo Pharmaceuticals Co., Ltd.), August 13, 1996 (13. 08. 96), Particularly Claims and Examples & EP, 708091, A & CA, 2160600, A X JP, 4-230661, A (Lilly Industries, Ltd.), Particularly Claims and Examples & EP, 708091, A & CA, 2160600, A X JP, 4-6935, A & CA, 2051460, A & US, 5185361, A X Further documents are listed in the continuation of Box C. X Further documents are listed in the continuation of Box C. X Further documents are listed in the continuation of Box C. X Further documents are listed on or after the international filing date or priority claim(s) or which is cited to extablish the publication date of another claims or other special reason (as special lease) C document published on or after the international filing date or priority claim(s) or which is cited to extablish the publication date of another claims or other special reason (as special lease) C document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search December 2, 1997 (02. 12. 97) Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office December 16, 1997 (16. 12. 97)	Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	
Ltd.), August 13, 1996 (13. 08. 96), Particularly Claims and Examples & EP, 708091, A & CA, 2160600, A X JP, 4-230661, A (Lilly Industries, Ltd.), August 19, 1992 (19. 08. 92), Particularly Claims and Examples A & EP, 476935, A & CA, 2051460, A EX Further documents are listed in the continuation of Box C. Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance: "E" earlier document by ublished on or after the international filing date or considered to be of particular relevance: "E" earlier document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search December 2, 1997 (02. 12. 97) Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office 27-30 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 27, 31 11-26, 28-30 "T" date adocument published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or toy underlying the invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with once or more other such documents is only and alone "Y" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report December 16, 1997 (16. 12. 97)		December 27, 1993 (27. 12. Particularly Claims and Exa & EP, 539117, A1 & CA, 2081	93), mples	7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 23, 26, 31 11, 14, 17-22, 24,
August 19, 1992 (19. 08. 92), Particularly Claims and Examples A & EP, 476935, A & CA, 2051460, A & US, 5185361, A Seeparate documents are listed in the continuation of Box C. Seeparate family annex. "I later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or cannot be considered to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "P" document published prior to the international search December 2, 1997 (02. 12. 97) Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office 7, 8, 10, 27, 31 11-26, 28-30 T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or can	х	Ltd.), August 13, 1996 (13. 08. 96 Particularly Claims and Exa), umples	
• Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date of considered not observe the claimed invention cannot be considered novel or can		August 19, 1992 (19. 08. 92 Particularly Claims and Exa & EP, 476935, A & CA, 20514	?), amples	7, 8, 10, 27, 31
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date cited to establish the publication date of another citation or other means "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search December 2, 1997 (02. 12. 97) Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office document defining the general state of the art which is not considered to inconsidered to understand date and not in conflict with the application but cited to understand date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or cannot be considered novel	X Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	<u> </u>
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search December 2, 1997 (02. 12. 97) Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office "Considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Coursent of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is accommended.	"A" docume	"A" document defining the general state of the art which is not considered the rejective or theory underlying the invention		cation but cited to understand
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search December 2, 1997 (02. 12. 97) Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such document, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report December 16, 1997 (16. 12. 97) Authorized officer	"L" docume	"E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other		dered to involve an inventive ne
The priority date claimed The accument member of the same patent family Date of the actual completion of the international search December 2, 1997 (02. 12. 97) Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office The accument member of the same patent family Date of mailing of the international search report December 16, 1997 (16. 12. 97) Authorized officer	"O" docum means	special reason (as specified) "O" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art		
December 2, 1997 (02. 12. 97) Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office December 16, 1997 (16. 12. 97) Authorized officer			"&" document member of the same paten	1 family
Japanese Patent Office		·	•	•
	Name and r	nailing address of the ISA/	Authorized officer	
Facsimile No. Telephone No.				

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP97/03592

		PCT/J	P97/03592
C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
х	JP, 7-10839, A (Sumitomo Pharmaceutical Ltd.), January 13, 1995 (13. 01. 95), Particularly Claims and Examples & EP, 622356, A1 & CA, 2121391, A & CN, 1106800, A	s Co.,	1, 10-12, 27-30
х	JP, 62-153271, A (Kawaken Fine Chemicals Co., Ltd.), July 8, 1987 (08. 07. 87), Particularly Claims and Examples (Family: none)		27, 29
x	JP, 6-41068, A (Pfizer Pharmaceuticals Inc.), February 15, 1994 (15. 02. 94), Particularly Claims and Examples & WO, 94/02459, A1 & FI, 9303307, A & AU, 9345291, A & TW, 227556, A & ZA, 9305304, A & NO, 9500212, A & EP, 651743, A1 & CN, 108594, A & SK, 9500086, A & CZ, 9500159, A & US, 5541218, A		27 - 30
x	JP, 4-266870, A (Imperial Chemical Indu PLC.), September 22, 1992 (22. 09. 92), Particularly Claims and Examples & EP, 489547, A1 & AU, 9187946, A & NO, 9104775, A & CA, 2056065, A & FI, 9105735, A & ZA, 9109079, A & PT, 99683, A & US, 5280125, A & NZ, 240624, A & IL, 100055, A	ıstries	27 - 30
х	WO, 95/16687, A1 (Abbott Laboratories) June 22, 1995 (22. 06. 95), Particularly Claims and Examples & AU, 9513036, A & US, 5486525, A & EP, 734386, A & JP, 9-507474, A	,	27, 29
х	WO, 96/03377, A1 (Sankyo Co., Ltd.), February 8, 1996 (08. 02. 96), Particularly Claims and Examples & AU, 9530866, A & NO, 9700308, A & FI, 9700328, A & CZ, 9700241, A		27 - 30
P,X	JP, 9-176162, A (Tobishi Yakuhin Kogyo July 8, 1997 (08. 07. 97), Particularly Claims and Examples & EP, 780389, A1 & AU, 9676406, A & CA, 2193171, A	K.K.),	27, 28
·			

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP97/03592

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
Claims Nos.: 3, 6, 9 because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely: The inventions as set forth in Claims 3, 6 and 9 pertain to methods for treatment of the human body by therapy.
2. Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet) This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
 As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (1)) (July 1992)



国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP97/03592

	国際調査報告	国際出願番号 PCT/JP9	7/03592
Int. Cl 6 CO	する分野の分類(国際特許分類(IPC)) 7D209/08,10,12,401/06, 1K31/40,425,44,475	12, 417/06.	
Int. Cl CO	った分野 小限資料(国際特許分類(IPC)) 7D209/08, 10, 12, 401/06, 1K31/40, 425, 44, 475	12, 417/06,	
最小限資料以外	の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
	引した電子データベース(データベースの名称、 REGISTRY)	調査に使用した用語)	
C. 関連する	らと認められる文献		
引用文献の) C BU () () 4 U () X IBN		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
X	JP, 5-345778, A (リリー インダ 2月. 1993 (27. 12. 93), 特に、 17, A1&CA, 2081133, A&US	請求の範囲、実施例&EP,5391	1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 23, 26, 31
A		AN) 10 0E 1006 (12	11, 14, 17 -22, 24, 25, 27-30
X	JP,8-208602,A(住友製薬株式会 08.96),特に、請求の範囲、実施例&F 0600,A		1, 10-12, 27-30
区欄の統領	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別紙を参照。	
もの 「E」先行文 の 「L」優先権 日若し 文献()	のカテゴリー 車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 就ではあるが、国際出願日以後に公表されたも 主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す) よる開示、使用、展示等に言及する文献 顔日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表 て出願と矛盾するものではなく 論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないと考 「Y」特に関連のある文献であって、 上の文献との、当業者にとって よって進歩性がないと考え 「&」同一パテントファミリー文献	、発明の原理又は理 当該文献のみで発明 えられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに
国際調査を完 0 2 .	了した日 . 1 2. 9 7	77.	
日本	の名称及びあて先 国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100 都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 富永 保 印 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
1			

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1992年7月)



国際調查報告

国際出願番号 PCT/JP97/03592

C(続き).	関連すると認められる文献	88'st->
引用文献の	コロンナトク ロッド ガス 体元 は 間 ボーナ しょい こ ス 銀 ボ ナ 2 体 元 本 ネ	関連する 請求の範囲の番号
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 JP, 4-230661, A (リリー インダストリーズ リミテッド), 19.8	1, 2, 4, 5,
X	月, 4-230661, A (リリー インダストリース リミフタドリ 13.0 月. 1992 (19.08.92), 特に、請求の範囲、実施例&EP, 47693 5, A&CA, 2051460, A&US, 5185361, A	7, 8, 10, 27, 31
A		11-26, 28
x	JP, 7-10839, A (住友製薬株式会社), 13.1月.1995 (13.0 1.95), 特に、請求の範囲、実施例&EP, 622356, A1&CA, 212 1391, A&CN, 1106800, A	1, 10-12, 27-30
х	JP, 62-153271, A (川研フアインケミカル株式会社), 8.7月.19 87 (08.07.87), 特に、請求の範囲、実施例 (ファミリーなし)	27, 29
x	JP, 6-41068, A (ファイザー製薬株式会社), 15. 2月. 1994 (15. 02. 94), 特に、請求の範囲、実施例&WO, 94/02459, A1&FI, 9303307, A&AU, 9345291, A&TW. 227556, A&ZA, 9305304, A&NO, 9500212, A&EP, 651743, A1&CN, 108594, A&SK, 9500086, A&CZ, 9500159, A&US, 5541218, A	27-30
х	JP, 4-266870, A (インペリアル・ケミカル・インダストリーズ・ピーエルシー), 22. 9月. 1992 (22. 09. 92), 特に、請求の範囲、実施例&EP, 489547, A1&AU, 9187946, A&NO, 9104775, A&CA, 2056065, A&FI, 9105735, A&ZA, 9109079, A&PT, 99683, A&US, 5280125, A&NZ, 240624, A&IL, 100055, A	
х	WO, 95/16687, A1 (アボット・ラボラトリーズ), 22. 6月. 1995 (22. 06. 95), 特に、請求の範囲、実施例&AU, 9513036, A&US, 5486525, A&EP, 734386, A&JP, 9-507474, A	27, 29
x	WO, 96/03377, A1 (三共株式会社), 8. 2月. 1996 (08. 02. 96), 特に、請求の範囲、実施例&AU, 9530866, A&NO, 9700308, A&FI, 9700328, A&CZ, 9700241, A	27-30
P, X	JP, 9-176162, A (東菱薬品工業株式会社), 8. 7月. 1997 (08. 07. 97), 特に、請求の範囲、実施例&EP, 780389, A1&AU, 9676406, A&CA, 2193171, A	27, 28

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1992年7月)



国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP97/03592

第1欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの1の続き)
法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。
1. 区 請求の範囲 <u>3, 6, 9</u> は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、
請求の範囲3,6,9に記載された発明は、人の身体の治療方法に該当する。
2. [] 請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. [] 請求の範囲 は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。
第Ⅱ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの2の続き)
次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
1. 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。
2. 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. □ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
追加調査手数料の異議の申立てに関する注意 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

様式PCT/ISA/210(第1ページの続葉(1))(1992年7月)